Zeitschrift für angewandte Physik

EIZEHNTER BAND

OKTOBER 1961

HEFT 10

eldemissionsmikroskopie bei geringen Stromdichten mit Superorthikon-Bildverstärkern*

Von Michael Drechsler

Mit 8 Textabbildungen

(Eingegangen am 14. Mai 1961)

Die Bildaufzeichnung in Feldemissionsmikroskopen ERWIN W. MÜLLER [1] erfolgt üblicherweise mit oreszenzleuchtschirmen, z.B. aus aktiviertem Zink-Das Leuchtschirmbild des Feldelektronenroskopes (FEM) ist bei üblichen Feldelektronen-

men von z.B. 10⁻⁵ A so hell, daß es ohne lunkelung des Zimmers gut beobachtet werkann. Das Bild des Feldionenmikroskopes I) ist so dunkel (Ionenstrom z. B. $5 \cdot 10^{-10}$ A). es nur mit dunkel adaptiertem Auge wahrnbar ist. Manche Einzelheiten sind mit dem e nicht ausreichend erkennbar und photobhisch sind verhältnismäßig lange Belichgszeiten (z.B. 20 min) erforderlich. Hier bet also ein Wunsch nach Bildverstärkung. h ist, wie ausgedehnte Versuche gezeigt en, auch die Kombination FEM und Bildtärker nützlich, hauptsächlich weil sie eine

ildung mit wesentlich kleineren Elektronenströmen abt. Das hat, wie später gezeigt wird, eine Reihe ressanter Konsequenzen.

Da für Feldemissionsuntersuchungen geeignete verstärker nicht vorhanden waren, bestand die gabe, ein geeignetes Prinzip zu wählen, danach Anlage fertigen zu lassen und schließlich damit hrungen zu sammeln. Eine Bildverstärkung ate unter anderem erfolgen 1, mit Hilfe von Superikons der Fernsehtechnik [2], 2. nach dem kon-Prinzip [3] und 3. nach dem Prinzip der rstufen-Bildwandler [4], [5]. Nach Abwägen Reihe von Fragen, die z.B. die Abbildung bei nders kleinen Strömen, die erreichbare Auflösung, Elektronenenergie und die praktische Durchfühbetreffen, erschien es empfehlenswert, die Aufn mit Hilfe von Superorthikons zu lösen¹. Es b sich, daß diese Röhren in mehreren Weisen für Bildverstärkung von Feldemissionsbildern verlet werden können, wie im folgenden gezeigt wird.

Mikroskop mit getrennter Superorthikon-Anlage

line einfache aber nicht besonders leistungsfähige der Bildverstärkung besteht darin, eine kommer-Superorthikon-Anlage gemäß Abb. 1 zur Bildärkung zu verwenden. Dabei wird das Leuchtmbild des Mikroskopes auf der Photokathode des

Teilweise vorgetragen auf dem Feldemissions-Sympo-in Washington Juni 1959.

Anmerkung bei der Korrektur. CH. KLEINT, G. KUSCHEL, TFARTH und J. TILGNER haben kürzlich eine Arbeit "Elektronische Verstärkung intensitätsschwacher Feldonsbilder" veröffentlicht [Exper. Technik der Physik 9, 961)]. Die Anordnung der Autoren arbeitet nach dem p einer Bildpunktausblendung und einer Signalvering mittels Photomultiplier bzw. Sekundärverstärker. urde bisher ein Verstärkungsfaktor 100 erzielt. Die Grenze des Emissionsstromes lag bei $2 \cdot 10^{-9}$ A.

Superorthikons abgebildet. Die von der Photokathode emittierten Elektronen werden bekanntlich durch ein axiales Magnetfeld auf die Glasfolie der Speicherelektrode fokussiert und erzeugen dort ein Bild in Form einer lokalen Ladungsverteilung. Das

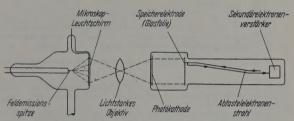


Abb. 1. Feldemissionsmikroskop mit getrenntem Superorthikon zur Verstärkung des Leuchtschirmbildes

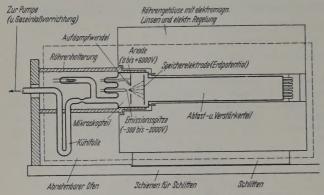
durch die Ladungsverteilung gegebene Bild wird von der rechten Seite der Speicherelektrode durch einen Elektronenstrahl zeilenweise abgetastet. Der von der Folie zurückkehrende modulierte Strahl wird von einem Sekundärelektronenvervielfacher verstärkt. Die verstärkten Signale werden einem Sichtgerät (Monitor oder Fernsehempfänger) zugeführt, wo das Bild beobachtet oder photographiert werden kann. Einzelheiten über die Funktionsweise des Superorthikons können der Literatur [2] entnommen werden.

Mikroskop mit eingebautem Teil-Superorthikon

Ein zusätzlicher Gewinn an Bildverstärkung war zu erwarten, falls der Umweg über das lichtoptische Zwischenbild (Abb. 1) vermeidbar wäre. Daher wurde ein FEM mit einem Teil-Superorthikon (ohne Photokathode, Beschleunigungselektrode und Bildteil-Elektronenoptik) so kombiniert, daß die Feldelektronen der Mikroskopspitze direkt auf die Speicherfolie gelangen konnten (Abb. 2).

Solche Mikroskop-Superorthikons wurden sowohl als vakuummäßig abgezogene Röhre als auch in Verbindung mit der Hochvakuumpumpe und einem Gaseinlaßteil in Betrieb genommen.

Wurde das Mikroskop-Superorthikon an der Pumpe betrieben, so war es durch Glasrohre ohne Schliffe fest mit dem Hochvakuumteil der Pumpanlage verbunden. Hier bestand die Schwierigkeit, das etwa 25 kg schwere Röhrengehäuse (unter anderem mit Fokussierungsmagnetspulen und Sockelfassung) mit ausreichender Genauigkeit (etwa 0,2 mm) über die Röhre zu schieben und zu justieren. Die Aufgabe wurde mit Hilfe einer Spezialhalterung gelöst (vgl. Abb. 2). Die Vorbereitung der Röhren-Inbetriebnahme erfolgte in der Reihenfolge: I. Einsetzen des abgezogenen Mikroskop-Superorthikons in das Kamera-Gehäuse. 2. Montieren des Gehäuses mit justierter Röhre auf einem Schlitten. Außerdem wurde die Röhre fest an einer Spezialhalterung befestigt. 3. Verschieben des Gehäuses ohne Röhre auf dem Schlitten, der auf Schienen läuft. 4. Öffnen der Röhre an einem Glasansatz und Herstellen einer festen Glasrohrverbindung zum Hochvakuumteil des Pumpstandes. 5. Abpumpen und Ausheizen der Röhre (etwa 400° C für etwa 5 Std). 6. Zurückschieben des Gehäuses auf dem Schlitten genau in die vorher justierte Lage. 7. Inbetrieb-



Abb, 2. Mikroskop mit eingebautem Teil-Superorthikon (halbschematisch)

nahme der Röhre unter Beachtung der üblichen Erfordernisse einerseits des Mikroskopes und andererseits der Superorthikon-Anlage.

Erfahrungsgemäß konnte die Energie der auf die Folie fallenden Feldelektronen zwischen 300 und 3000 eV liegen,

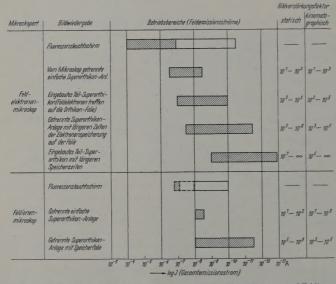


Abb. 3. Emissionsströme und Bildaufzeichnungsmethoden bei Feldelektronen- und Feldionenmikroskopen. In den schraffiert dargestellten Bereichen beträgt die Belichtungszeit photographischer Aufnahmen mit einer Kamera der Öffnung 1:2 und Film von etwa 34° DIN weniger als etwa 5 sec. In den nur eingerahmten Bereichen¹ liegt die Belichtungszeit zwischen 5 sec und mehreren Stunden

um brauchbare Aufnahmen zu erhalten. Durch Wahl geeigneter Spannungen an der Emissionsspitze und an der Anode wurde die übliche Energie der Feldelektronen von etwa 5000 eV auf etwa 2000 eV vermindert. Trafen Feldelektronen von mehr als 3000 V auf die Folie, so wurden Bildkennzeichen einer Beschädigung der Folie sichtbar. Wahrscheinlich kam es dann infolge elektrostatischer Kräfte zu einer Berührung zwischen der Folie und dem vorgelagerten Drahtnetz.

Superorthikon-Anlage für längere Speicherzeiten

Für beide der beschriebenen Anlagen war dure einen Übergang zu längeren Speicherzeiten [6] ei weiterer Gewinn an Bildverstärkung zu erwarter

Nachdem uns Herr Pilz im Frühjahr 190 freundlicherweise diesbezügliche Unte lagen zur Verfügung gestellt hatte, hat d Fernseh-GmbH eine für uns geeignete Z satzanlage für längere Speicherzeiten g fertigt. Dabei wird das Ladungsbild a der Speicherfolie anstatt alle 1/25 sec er nach längerer Zeit z. B. alle 4 sec abgetaste Dementsprechend kann der Elektrone strom (Ionenstrom) im Mikroskop bei di sem Beispiel im günstigsten Fall um eine Faktor 100 kleiner sein. Derselbe Fakt wird an Bildverstärkung gewonnen, alle dings auf Kosten der Sichtbarmachung schnell ablaufender Vorgänge. Auf de Sichtgerät ist das Bild nicht kontinuierli sichtbar, sondern blinkt z.B. alle 4 sec at Trotzdem läßt sich das Bild gut phot graphieren und es kann bei Verwendu

eines nachleuchtenden Sichtgerät-Leuchtschirmes au gut beobachtet werden. Als Speicherfolie wird mö lichst eine mit noch geringerer Leitfähigkeit als übli verwendet. Andernfalls beginnen die gespeichert

Ladungen während der Speicherzeit zerfließen, was erfahrungsgemäß ein Verlust an Auflösung bewirken würe Speicherzeiten zwischen 1 und 4 sec, Sonderfällen bis zu 60 sec, erwiesen si als empfehlenswert und ausreichend.

Die unteren Grenzen der Elektronen- und Ionenströme

Die Leistung der verschiedenen Alagen kann nach dem kleinsten Eletronen- bzw. Ionenstrom beurteilt wen, bei dem noch gut beobachtbund photographierbare Bilder erhalt werden. Eine Übersicht über diesbeziliche experimentelle Erfahrungen ze Abb. 3. Genauere Zahlenangaben in zug auf Gesamtstrom, Stromdichte Schirm, Stromdichte an der Spit Anodenspannung und Scheitelfeldstässind in Abb. 4 enthalten.

Beim Feldelektronenmikroskop lider übliche Betriebsbereich zwisch 10⁻⁴ und 10⁻⁷ A. Mit mangelhafter lobachtungsmöglichkeit und einer lichtungszeit von etwa einer Sturwäre auch noch der Bereich bis et 10⁻¹⁰ A erfaßbar.

Die vom Mikroskop getrennte einfache Suporthikon-Anlage liefert nach unseren Erfahrungen beobachtbare Bilder und kurze Belichtungszeit bis zu einem Feldemissionsstrom (Elektronen of Ionen) von etwa 2·10⁻⁹ A. Für eine Reihe von wendungen ist diese Bildverstärkung nicht aus chend. Beispielsweise zeigten orientierende Versuchend. Beispielsweise zeigten orientierende Versuchen die Verstärkung der Leuchtschirmbilder Feldionenmikroskopen, daß nur in dem verhänismäßig uninteressanten Fall hoher Ionenströ

¹ Der gestrichelt eingerahmte FIM-Bereich betrifft das Mikroskop mit kontinuierlicher Gaszufuhr. Nach B. WACLAWSKI u. E. W. MÜLLER, Vortrag Feldemissions-Symposium McMinnville, Oregon 1960.

b. 3) auf dem Sichtgerät ein brauchbares Bild eren wird.

Das Mikroskop mit eingebautem Teil-Superorthi-(Abb. 2) und der üblichen Speicherzeit von see konnte bis hinab zu einem Elektronenstrom 10^{-10} A betrieben werden.

Da ein Bild sich aus etwa 3·10⁵ Bildelementen ammensetzt, müssen auf der Speicherfolie für eine

lwiedergabe pro Bildelement mindestens bis 10⁴ (Feld-) Elektronen landen.

bis 10° (Feid-) Elektronen landen. Bei der vom Mikroskop getrennten Supernikon-Anlage und längeren Zeiten der Eleknenspeicherung ist sowohl beim FEM als h beim FIM eine Abbildung bis zu 2·10⁻¹² A issionsstrom möglich, bei einer Speicher-

von 40 sec (vgl. auch Abb. 8).

Bei eingebautem Teil-Superorthikon und geren Speicherzeiten lassen sich bei noch ngeren Strömen brauchbare Bilder erhal-Bei einer Speicherzeit von 4 sec genügte Strom von 1 · 10⁻¹³ A zur Sichtbarmachung s Feldelektronenbildes. Mit Sicherheit läßt diese Grenze auf 1·10⁻¹⁴ A hinabdrücken, ausgesetzt, daß in einer solchen Röhre eine icherfolie mit geringerer Leitfähigkeit für icherzeiten bis etwa 40 sec verwendet wird, sie bisher nur bei der getrennten Anlage handen war. An Stelle des Gesamtstromes n auch die Stromdichte an der Speichere von etwa 2,2 cm Radius angegeben wer-. An der unteren Grenze betrug dieser rt $6 \cdot 10^{-15} \,\mathrm{A/cm^2}$, während $6 \cdot 10^{-16} \,\mathrm{A/cm^2}$ der anderen Speicherfolie erreichbar sind.

Der Faktor der photographischen Bildverstärkung

Die in Abb. 3 angegebenen Faktoren der Bildtärkung geben nach bisherigen Erfahrungen diegen Faktoren an, um die die photographischen chtungszeiten durch Anwendung der Superorthi-

Anlagen maximal verkürzt werden. Der statische Faktor für Einzelaufnahmen bei zeitlich unveränderter Emission. er Faktor setzt sich aus zwei Teilfaktoren zusammen. ens aus dem Faktor um den das Leuchtschirmbild auf dem tgerät heller ist als auf dem üblichen Mikroskopleuchtem und zweitens aus dem Faktor, der sich aus dem Vern des Reziprozitätsgesetzes bei photographischen Schich-Schwarzschild-Effekt) ergibt (vgl. [7]). Bei kleinen Licht-isitäten muß die Belichtungszeit wesentlich stärker als umhrt proportional zur Lichtintensität erhöht werden. Nach ren Erfahrungen mit 35° DIN-Film und Blende 1,9 war der or der zusätzlichen Belichtungszeiterhöhung bei 10° A 2, bei 10° A etwa 10, bei 10° A etwa 100 und bei 0° 2 A unmeßbar groß, d.h. vermutlich unendlich. Dies pricht der Erfahrung, daß bei sehr geringen Intensitäten bei beliebig langen Belichtungszeiten eine Schwärzung t mehr erhalten wird. Auch in solchen Fällen gelingt noch Bildverstärkung.

Für kinematographische Aufnahmen und für die Behtung zeitlich veränderlicher Emissionsbilder ist bei eren Speicherzeiten zu berücksichtigen, daß die Inforon durch die Zeit der Elektronenspeicherung begrenzt ist. den kinematographischen Verstärkungsfaktor ist daher Belichtungszeit mindestens die Speicherzeit zu wählen. Venn solche Bildverstärkungsfaktoren auch für Verhe Interesse haben, so sei doch darauf hingewiesen, daß eistungsfähigkeit eines Bildverstärkers treffender durch ben der unteren Stromgrenzen charakterisiert wird.

Zur Auflösungsgrenze

Das Auflösungsvermögen ist grundsätzlich durch Zahl der Bildelemente der Superorthikon-Anlage (etwa $3\cdot 10^5$) begrenzt. Das entspricht den 625 Zeilen der Fernseh-Norm. Im Falle der Anlage für längere Speicherzeiten liegt gegenwärtig wegen des Zeilensprung-Verfahrens nur ein 312-Zeilen-Bild vor (etwa $1.5\cdot 10^5$ Bildelemente).

Da FEM-Aufnahmen an sich verhältnismäßig wenig Bildelemente enthalten, wird bei richtiger Justierung des Superorthikons ein Auflösungsverlust

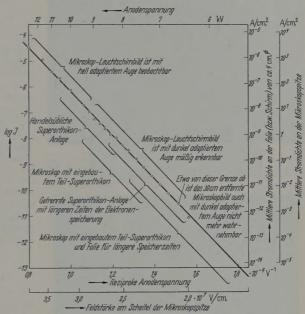


Abb. 4. Feldelektronenströme, mittlere Stromdichten an der Speicherfolie (bzw. Leuchtschirm) und mittlere Stromdichten an der Spitze in Abhängigkeit von der reziproken Anodenspannung bzw. Scheitelfeldstärke an der Spitze. Meßwerte für das Beispiel einer Spitze von 9·10⁻⁵ cm Radius, mit Angabe der Anwendungsbereiche. Meßpunkte bis 10⁻¹³ A konnten hier nicht eingezeichnet werden, weil sie bei kleinerem Radius erhalten wurden

vernachlässigbar, wie beispielsweise Abb. 5a zeigt. (Zur Erklärung der Aufnahme vgl. [8].) Falls in einem Sonderfall auf die Bildverstärkung verzichtet wird, kann das Superorthikonbild mit einer direkten Aufnahme gleicher Belichtungszeit (Abb. 5b) verglichen werden. Dabei führt die Anwendung des Superorthikons zu einer Vermeidung des Auflösungsverlustes infolge der Unterbelichtung.

Ein gewisser Verlust an Auflösung tritt unmittelbar an den Bereichsgrenzen zu kleinen Strömen hin auf. Wie Abb. 8 zeigt ist dieser Verlust durch Wahl eines größeren Stromes vermeidbar. Bei den detailreichen Totalaufnahmen mit dem FIM kann der Auflösungsverlust zu einer Minderung der interessierenden Information führen, insbesondere bei Spitzenradien von mehr als 300 Å. In diesen Fällen läßt sich der Verlust an Auflösung nur vermeiden, falls man sich — wie in einer späteren Veröffentlichung gezeigt werden wird — auf die Bildverstärkung eines Bildausschnittes beschränkt.

Allgemeines zur Feldelektronenmikroskopie bei geringen Strömen

Orientierende Untersuchungen mit Superorthikon-Anlagen wurden insbesondere mit dem FEM durchgeführt. Bevor in den folgenden Abschnitten spezielle Anwendungsbeispiele für das FEM bei geringen Strömen behandelt werden, möge zunächst auf ein allgemeines Kennzeichen von Aufnahmen bei geringen Feldelektronenstromdichten hingewiesen werden. Nach

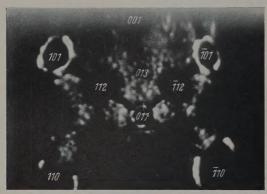


Abb. 5a u. b. Vergleich der Aufnahme eines Leuchtschirmbildes ($1\cdot 10^{-9}$ A Felelektronenstrom) mit und ohne Superorthikon bei gleichen Beliehtungszeiten (2 see), Film 34° DIN, Kamerablende in beiden Fällen 2,8. Barium auf Wolfram, mittlerer Bedeckungsgrad etwa 0.02 monoatomar. a Direkte Aufnahme mit getrenntem Superorthikon



Abb. 5b. Dasselbe ohne Superorthikon aufgenommen

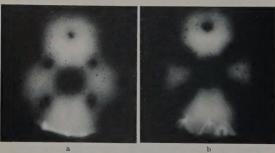


Abb. 6a u. b. Beispiel für eine Bildänderung als Folge der Wahl eines kleineren Feldelektronenstromes. Aufnahmen der reinen Wolframspitze, ohne Superorthikon. Film 34° DIA, Blende 2. a) 10° 4. Belichtungszeit ¹₁₀₈ see. Die untere Würfelfäche erscheint nicht, weil dort eine Drahtwendel im Elektronenstrahlweg liegt. b) Dasselbe, jedoch 1,2: 10° A. Belichtungszeit 6 min. Die Oberfläche ist rein; die dunklen 111-Zonenbereiche sind also kein Zeichen für eine Restgas-Adsorption. Gasdruck etwa 10° 10° Torr.

der Fowler-Nordheim-Gleichung (vgl. [1]) ist die Stromdichte exponentiell sowohl von der Feldstärke als auch der Elektronenaustrittsarbeit abhängig. Zwei Flächen verschiedener Austrittsarbeiten, z.B. 4 und 5 eV unterscheiden sich bei einer geringen Feldstärke z.B. $2 \cdot 10^7 \, \text{V/cm}$ in ihrer Stromdichte um einen

größeren Faktor als bei einer Feldstärke von z.B. 4·107 V/cm. Daraus folgt, daß Aufnahmen bei geringen Strömen einen etwas anderen Bildcharakte haben. Ein Beispiel hierfür zeigt Abb. 6. Üblicher weise dunkelgrau erscheinende Gebiete erscheinen unmehr schwarz. Ferner wird in Gebieten geringe Austrittsarbeit eine Kontraststeigerung erzielt (vgl Abb. 5).



Abb, 7a—c. Beispiel für Aufnahmen mit einem Mikroskop-Superorthika an der Pumpe nach Abb, 2. a Wolframoberfläche, 1·10⁻² Torr Ar, 1400° (Wegen der geringen Feldstärke (F_{Plan} 2·10° V/cm) konnte die üblich störende Feldaufrauhung vermieden werden



Abb, 7b. Vergleichsaufnahme ohne Superorthikon. Die reine W-Oberfläck (vgl. Abb, 6) wandelte sich kontinuierlich nach Einschalten der Spannu ($F_{\rm Plan}$ 4 - 10² V/cm) und zeigt nach 2 min dieses Bild einer typische Feldaufrauhung bei negativer Spitze. 7,5 kV, 1450° C, 10²-3 A



Abb. 7c. Aufnahme von W in Gegenwart von Ar an der oberen Drugrenze für das eingebaute Superorthikon (etwa 4·10⁻⁵ Torr Ar). 25⁵ Der helle Fleck unterhalb 011 gehört nicht zum Emissionsbild, sondern eine Folge des Gaseinflusses auf das Superorthikon (Ionenfleck)

Untersuchung und Vermeidung von Feldeffekten

Die Feldstärke an der Oberfläche der FEM-Spit beträgt üblicherweise etwa 4·107 V/cm (im FIM etv 6·108 V/cm). Ein solches Feld kann erfahrungsgemi unerwünschte, von der Temperatur abhängige Struturänderungen an der Oberfläche verursachen. Hier, gehören beispielsweise die Aufrauhung der Krista oberflächen [9], [10], oder eine Umordnung von adsebierten Molekülen, die nach unveröffentlichten If fahrungen auch bei Raumtemperatur stattfinden kan Da Strukturänderungen durch das Feld anscheinen

n Quadrat der Feldstärke abhängig sind, können oft unerwünschten Feldeffekte meist bereits durch geringe Verminderung der Feldstärke vermieden den. Diese Verminderung bedeutet einen Betrieb FEM mit geringeren Strömen. Ein Beispiel zeigt b. 7a. Bei üblichen Feldstärken wäre ein Bild dich Abb. 7b zu erwarten.

°eldelektronenmikroskopie in Gegenwart von Gasen von 10⁻⁴ bis 10⁻⁷ Torr

Das Hochvakuum in einer FEM-Röhre liegt überweise bei 10⁻⁷ Torr und weniger. Nun kann es, . für Adsorptionsuntersuchungen, von Interesse , das Verhalten einer Kristalloberfläche in Gegent eines Gases im Bereich 10⁻⁴ bis 10⁻⁷ Torr direkt beobachten (bisher wurden die Oberflächen nach 1 Wiederabpumpen der Gase beobachtet). Würde z.B. bei 10⁻⁵ Torr und 10⁻⁶ A ein FEM betrieben, änden zahlreiche Zusammenstöße zwischen Elekhen und Gasmolekülen statt. Die Molekülionen en die Oberfläche und die Kristalloberfläche würde nerwünschter Weise verändert werden (Kathodentäubung). Wird ein FEM dagegen z.B. bei ⁰ A betrieben, so vermindert sich die Zahl der entreffer um einen Faktor 10⁴. Ein Beispiel für solche Vermeidung der Kathodenzerstäubung t Abb. 7c. Ohne auf die Deutung der Bildeinzelen einzugehen sei daran erinnert, daß bei üblichem om ein wesentlich anderes Bild mit zahlreichen tern und Ionentreffern zu beobachten ist.

Feldelektronenmikroskopie bei intensiver Lichteinstrahlung

Befindet sich in der Nähe der Mikroskopspitze eine E Lichtquelle, so ist es trotz Abschirmung unverdlich, daß der Leuchtschirm mit beleuchtet wird. olchen Fällen wird das Fluoreszenzschirmbild vereiert oder völlig unsichtbar. Erfolgt nun die Bildlergabe mit einem eingebauten Teil-Superorthikon b. 2), so entfällt die störende Überstrahlung. Mit er solchen Anordnung gelang es erstmals, das Aufpfen von hochschmelzenden Metallatomen (Tanlauf eine Spitze (Wolfram) direkt zu beobachten. esolche Anordnung sollte es auch ermöglichen, den auf photochemischer Prozesse an Oberflächen kt zu verfolgen.

Drientierende Untersuchungen zeigten ferner, daß intensive Lichteinstrahlung eine Erhöhung des tronenstromes verursacht. Bei einer Feldelekenspitze aus Wolfram mit einem Radius von etwa A, bewirkte die Strahlung von einem elektrisch bizten Tantaldraht (2700° K) in 1,2 cm Entfernung $4,85 \,\mathrm{kV}$ einen Stromanstieg von $2,5 \cdot 10^{-9} \,\mathrm{A}$ auf $10^{-9}~\mathrm{A}~\mathrm{und}~\mathrm{bei}~5,5~\mathrm{kV}$ einen Anstieg von $90\cdot10^{-9}~\mathrm{A}$ $1220 \cdot 10^{-9}$ A. Die dabei beobachtete Zunahme der helligkeit auf dem Sichtgerät zeigte, daß hier tatlich eine Zunahme des Elektronenstromes von der zenkalotte her vorlag. Auch bei Bestrahlung der ze durch eine außerhalb der Mikroskopröhre genen Lichtquelle, wird eine Erhöhung des Elekenstromes bei Belichtung gefunden. Beispielse verursacht das weiße Licht einer 6 V 5 A Glühbe, das mit einem lichtstarken Objektiv auf eine entfernte Spitze gerichtet wird, einen Emissionsnanstieg von $1.0 \cdot 10^{-13}$ A auf etwa $1.2 \cdot 10^{-13}$ A.

Die Stromerhöhung kann auf eine Temperaturerhöhung infolge der Bestrahlung zurückgeführt werden und dies wurde auch experimentell bestätigt. Der Einfluß der Temperatur auf den Emissionsstrom wird im nächsten Abschnitt behandelt. Hypothetisch könnte die Stromerhöhung außerdem auf eine durch starke Felder an der Spitze begünstigte Photoelektronenemission zurückgeführt werden, d.h. auf eine Verschiebung der lichtelektrischen Grenze zu längeren

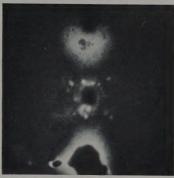


Abb. 8a u. b. Beispiele für Aufnahmen bei einer getrennten Superorthikon-Anlage und längeren Speicherzeiten. Die Stromwerte wurden bei einem Leuchtschim (Zh8—Cd8/Ag) gemessen, dessen Wirkungsgrad durch Bedampfen mit W etwa um einen Faktor 5 verringert war. Bei normalem Leuchtschirm würde die gleiche Helligkeit mit den eingeklammerten Stromwerten erreicht werden. a Elektronenstrom $2 \cdot 10^{-10} \, \mathrm{A} \, (4 \cdot 10^{-11} \, \mathrm{A})$. Belichtung mit zwei Elektronenspeicherungen zu je 1 sec. Die hellen diiffusen Punkte um die zentrale 001-Fläche sind aufgedampfte W-Atome



Abb. 8 b. Elektronenstrom $2\cdot 10^{-13}$ A $(4\cdot 10^{-12}$ A). Drei Speicherungen zu je 20 sec. Ohne Bildverstärker ist dieses Bild photographisch wegen des Versagens des Reziprozitätsgesetzes wahrschemithe nicht mehr erfaßbar, zumindest wäre eine Belichtungszeit von mehr als 10 Tagen erforderlich. Für das 30 em entfernte dunkel adaptierte Auge ist das Bild ohne Bildverstärkung ebenfalls unsichtbar

Wellenlängen hin. Anscheinend ist jedoch der Anteil der letztgenannten Elektronen an dem gemessenen Stromanstieg vernachlässigbar¹.

Genauere Temperaturbestimmungen in der Feldemissionsmikroskopie

Die Feldelektronenemission bei geringen Strömen kann in zweierlei Weise genauere Temperaturbestimmungen für das FEM ermöglichen.

Erstens bewirken die üblichen Feldelektronenströme $(10^{-5}\,\mathrm{A})$ eine beachtliche und bisher meist vernachlässigte Aufheizung der Spitzenkalotte. Erst durch den Betrieb des FEM bei geringen Strömen wird

¹ Das entspricht auch den Berechnungen von L. MARTON und E. Hörl über die zu erwartende Größenordnung des letztgenannten Effektes (Vortrag Feldemissionssymposium Washington 1959).

diese Temperaturbeeinflussung einwandfrei vernachlässigbar klein.

Zweitens erwies sich bei sehr kleinen Feldelektronenströmen der Strom selbst als temperaturabhängig. Beispielsweise bewirkt eine Temperaturerhöhung von 30 auf 800° C eine Stromerhöhung von 1,7 · 10⁻¹⁴ A auf 25 · 10⁻¹⁴ A. Vergleichsweise ergibt sich bei 10⁻⁵ A nur ein Stromanstieg von größenordnungsmäßig 2%. Die beachtliche Temperaturabhängigkeit kann als eine Temperatur-Feld-Emission in dem bisher nicht untersuchten Gebiet sehr geringer Stromdichten gedeutet werden. Die gefundene Temperaturabhängigkeit ermöglichte es, Temperaturen erstmals direkt an der Oberfläche der Spitzenkalotte zu messen. Es ist beabsichtigt, an anderer Stelle hierüber ausführlicher zu berichten.

Zusammentassung

Zur Bildaufzeichnung und Bildverstärkung bei Feldelektronen- und Feldionenmikroskopen wurden versuchsweise mehrere Arten von Superorthikon-Anlagen verwendet; erstens eine handelsübliche Superorthikon-Anlage, zweitens eine Anlage, bei der die Feldelektronen direkt auf die Speicherelektrode des Superorthikons treffen und drittens Anlagen für längere Speicherzeiten. Die untere Grenze der Bilderkennbarkeit lag bei einem Emissionsstrom von 10⁻¹³ A, erreichbar sind 10⁻¹⁴ A. Bilder unter diesen Bedingungen waren bisher weder für das Auge noch photographisch erfaßbar. Je nach Anlage betrugen die Bildverstärkungs-Faktoren 10² bis 10⁸ und mehr. Eine Felelektronenmikroskopie bei geringen Stromdichten mit Superorthikon-Anlagen ermöglicht erstens eine Vermeidung störender Feldeffekte, zweitens Untersuchungen im Druckbereich 10⁻⁴ bis 10⁻⁷ Torr, drittens Untersuchungen bei intensiver Lichteinstrahlung und viertens genauere Temperaturbestimmungen.

Herrn Professor Dr. G. Borrmann danke ich für die Förderung der Untersuchungen.

Herrn Jähnig danke ich für die wertvolle Hilfe bei der Vorbereitung und Durchführung der Experimente. Herrn Dipl.-Ing. PILZ vom Institut für Rundfunk technik in München und dem Leiter des Instituts Herrn Professor Theile, danke ich dafür, daß ich is dem Münchener Laboratorium mit der dort vorhande nen Image-Orthikon-Langspeicher-Anlage ein orien tierendes Experiment durchführen durfte. Herrn Pildanke ich ferner dafür, daß er uns in sehr freundliche Weise seine Erfahrungen über Anlagen mit lange Speicherzeiten zur Verfügung gestellt hat.

Der Fernseh-GmbH und ihrem Direktor, Herr Dr. Möller, gilt mein Dank dafür, daß sie auf unser speziellen Wünsche, die außerhalb des Aufgabenbreiches dieser Firma lagen, so bereitwillig eingegange ist. Besonders möchte ich den Herren Dr. Strübig Dr. Frank und Dipl.-Ing. Siepmann für ihre Beratun und Hilfe danken.

Dem Senat von Berlin und der Deutschen Forschungsgemeinschaft gilt mein Dank für die ERI-Mittel, die die Durchführung der Untersuchung e möglicht haben.

Literatur: [1] Vgl. Müller, E.W.: Ergebn. exakt. Nature 27, 290 (1953). — Müller, E.W., u. M. Drechsler: Felemissionsmikroskopie. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Spring (in Vorbereitung). — [2] Rose, A., P.L. Weimer and H. Law: Proc. Rad. Engrs. 34, 424 (1946). — Theile, R.: Arcelekt. Übertragung 7, 15—27, 281—290, 328—337 (1953). Theile, R., u. F. Pilz: Rundfunktechn. Mitt. 1, 77 (1957). [3] Haine, M.E., A.E. Ennos and P.A. Einstein (Sieme Edison Swan Ltd., Essex): J. Sci. Instrum. 35, 466 (1958); Adv. Electronics 12, 317 (1960). — [4] Nirikoff, V.G., J. Kuschneer, M.M. Butsloff u. G.A. Bardowsky: Verh. I. Int. Kongr. für Elektronenmikroskopie, Berlin 1958, I. S. 1 (1960). — [5] Vgl. z. B. Wilcock, W.L., D.L. Emberson a. B. Weekley: Nature, Lond. 185, 370 (1960). — [6] Pier Reit, P.: Rundfunktechn. Mitt. 2, 18 (1958). — Pilz, F., W. Habermann: Rundfunktechn. Mitt. 3, 132 (1959). [7] Angerer, E. v., u. G. Joos: Wissenschaftliche Phographie, 7. Aufl., S. 56. 1959. — [8] Hess, E., u. M. Dreciler: Verh. IV. Int. Kongr. für Elektronenmikroskopie, S. 812 (1958/60). — [9] Drechsler, M., G. Pankow, R. Vanselow: Z. phys. Chem., N.F. 4, 249 (1955). — [1] Drechsler, M.: Z. Elektrochem. 61, 48 (1957).

Dr. MICHAEL DRECHSLER, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft Berlin-Dahlem

Über elektrische Mikroüberschläge im Vakuum*

Von Hans Boersch, Hansjoachim Hamisch und Siegfried Wiesner

Mit 9 Textabbildungen

(Eingegangen am 28. Juni 1961)

I. Einleitung

Die von Arnal [1] als Mikroüberschläge bezeichneten Entladungen im Vakuum sind noch nicht sehr lange bekannt. Ihr wesentlich unterschiedlicher Charakter gegenüber den Funkenüberschlägen wurde in den Arbeiten von Clifford [2], Harris [3], Arnal [1] und Calvert [4] herausgestellt. Bei Funkenüberschlägen erfolgt der Stromanstieg innerhalb von 10⁻⁸ sec [5], die Spannung an der Elektrode bricht vollständig zusammen, die Elektroden zeigen deutliche Spuren der Verdampfung von Elektrodenmaterial.

Bei Mikorüberschlägen dagegen dauert der Stroanstieg bis zu 10⁻⁴ see, die Spannung an den Elektrod fällt nur um wenige Prozent ab, es ergeben sieh kei Verdampfungsspuren von Elektrodenmaterial. Geneinsam ist beiden Überschlagsarten der Start α Entladung durch Feldemissionsströme und die Alösung von Ladungsträgern an beiden Elektroden. I letzte Prozeß erhält die Entladung des Mikroübschlags während seiner ganzen Dauer aufrecht. I gegen kann dieser Vorgang nur für das Anfangsstadit des Funkenüberschlags maßgebend sein; in sein weiteren Verlauf spielt die Trägererzeugung zwisch den Elektroden durch Verdampfung von Elektrode material eine Rolle: es treten sichtbare Funken auf.

^{*} Auszugsweise auf der Physikertagung 1960 in Wiesbaden vorgetragen. Phys. Verh. 11, 185 (1960).

Die Zeitabhängigkeit der Stromstärke eines Mikrogerschlags ist bestimmt durch:

die Zahl n_{-} der Elektronen, die ein Ion an der Kthode und

die Zahl n_+ der Ionen, die ein Elektron an der Aode auslöst.

Eine Zündung der Entladung ist möglich¹, wenn de Produkt

$$M = n_{\scriptscriptstyle{-}} \cdot n_{\scriptscriptstyle{+}} > 1. \tag{1}$$

Um diesen Multiplikationsfaktor *M* wächst der om im Mittel während eines Zyklus an (Ionenaus-

Ispanrungssitar (Arakit)

Ispanrungsdi
fi

Ispa

Schnitt durch die Elektroden anordnung

lösung an der Anode, Elektronenauslösung an der Kathode). Die Zeit für einen Zyklus

$$\tau = \tau_+ + \tau_- \tag{2}$$

setzt sich aus

 $au_+ = ext{Flugzeit}$ eines Ions bis zur Auslösung eines Elektrons und

 $au_- = ext{Flugzeit}$ eines Elektrons bis zur Auslösung eines Ions zusammen.

Der Strom i steigt infolge der Auslösungsvorgänge in der Zeit $\Delta t \gg \tau$ auf den Wert

$$i + \Delta i = i M^{\Delta t/\tau}$$
. (3)

Nach Logarithmieren der Gl. (3) erhält man für die Zeabhängigkeit des Stromes die Differentialgleichung

$$d\log i = \frac{dt}{\tau} \log M. \tag{4}$$

Der Multiplikationsfaktor ist eine Funktion des Oerflächenzustandes der Elektroden und kann daher sest eine Funktion des Ortes und der Zeit sein. In de vorliegenden Arbeit werden Spannungs- und Somverlauf des einzelnen Mikroüberschlags in Abligigkeit von der Zeit genauer untersucht und daradie Abhängigkeit des Multiplikationsfaktors nach G (4) von der Zeit ermittelt. Diese Abhängigkeit ist füden Verlauf des Mikroüberschlags von wesentlicher Bleutung.

Von Harris [3] und Arnal [1] wurde gezeigt, daß be Mikroüberschlägen an der Anode im wesentlichen H Ionen ausgelöst werden, die nach Stevenson [6] at absorbierten Kohlenwasserstoffschichten stammen. Irdieser Arbeit wird der Einfluß verschiedener Oberfühenbedeckungen auf die Ausbildung von Mikroübrschlägen eingehender untersucht und mit Direktmassungen der Massenbelegungen der Elektroden-Irflächen in Zusammenhang gebracht. Es zeigt Mikroüberschlag selbst oder durch vorangegangene Erschläge die Größe des Multiplikationsfaktors und dant die Ausbildung des Mikroüberschlags wesentlie beeinflußt.

Die Wahrscheinlichkeit, mit der die Zündung eintritt, wil in Abschnitt V behandelt.

II. Experimentelle Untersuchungen

1. Apparatur

Die Mikroüberschläge wurden zwischen zwei gleichartigen Elektroden aus V2A-Stahl mit angenähertem Rogowski-Profil [7] beobachtet (Abb. 1). Dadurch ist gewährleistet, daß die höchste Feldstärke zwischen den Elektroden und nicht am Rande auftritt (Elektrodendurchmesser 20 mm, Abstand 1 mm). Um zu reproduzierbaren Ergebnissen zu kommen, erwies es sich als notwendig, die Elektrodenoberflächen mit Diaplast² (Diamantkörner in einer plastischen Trägersubstanz) verschiedener Korngröße bis herab zu 1 μ zu polieren und anschließend mit Methanol zu säubern. Über eine mit flüssiger Luft gekühlte Kühlfalle wurde wahlweise mit einer Öl- oder Hg-Diffusionspumpe ein Enddruck zwischen 10^{-6} und 10^{-4} Torr erreicht. Im Vakuumraum hinter der Kühlfalle befanden sich nur diejenigen

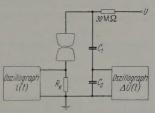


Abb. 2. Schaltung zur Messung des Strom- und Spannungsverlaufs bei Mikroüberschlägen

organischen Substanzen (Dichtungsfette bzw. Pumpenöle), deren Einfluß auf die Schwellenspannung untersucht werden sollte.

2. Strom- und Spannungsverlauf während eines Mikroüberschlags

a) Meβprinzip (Abb. 2). Zur Messung des Stromverlaufs wurde an dem Widerstand R_k eine der Überschlagsstromstärke proportionale Spannung abgegriffen und einem Zweistrahloszillographen (ΤΕΚΤRONIX 551) zugeführt. Mit der Schaltkapazität und der Eingangskapazität des Oszillographen ergab sich daraus die Zeitkonstante der Strommeßanordnung zu

$$\tau_i = 0.15 \, \mu \text{sec}$$
.

Die Anodenspannungsänderungen wurden durch den kapazitiven Spannungsteiler C_1 , C_2 um den Faktor 1:5000 herabgesetzt und dann dem Oszillographen zugeführt. Die Zeitkonstante der Spannungsmeßanordnung $\tau_u = 0.012$ see, die sich aus Spannungsteilerkapazität und Oszillographeneingangswiderstand ergibt, war so bemessen, daß bei einer Dauer des Mikroüberschlags von 200 µsee der Fehler der Spannungsmessung kleiner als 2% blieb.

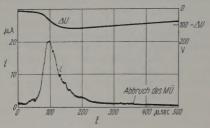
b) Meβergebnisse. Abb. 3 zeigt als Beispiel den Strom- und Spannungsverlauf bei einem einzelnen Mikroüberschlag.

Aus zahlreichen Oszillogrammen von Mikroüberschlägen folgt:

1. Der Entladungsstrom erreicht nur eine begrenzte Höhe von maximal 10 bis 500 μ A. Dabei findet nur eine geringe Spannungsänderung bis zu 1000 V statt (Mikroüberschlag).

² Firma E. Winter u. Sohn, Hamburg 19.

- 2. Die Dauer eines Mikroüberschlags liegt zwischen 50 bis 500 μ sec. Der Stromanstieg vollzieht sich innerhalb von 10 bis 50 μ sec.
- 3. Während des Stromanstiegs wird der Entladungsstrom hauptsächlich der Kapazität \mathcal{C} des Elektrodensystems entnommen, da der gemessene Spannungsabfall mit dem aus Kapazität und Entladungsstrom berechneten übereinstimmt.
- Nach Zurückgehen des Entladungsstroms steigt die Spannung wieder an, wenn der Aufladungsstrom



Abb, 3. Strom- und Spannungsverlauf bei einem Mikroüberschlag (d=1,0 mm, $p=10^{-6}\,{\rm Torr},~U=22\,{\rm kV})$

über den Widerstand $R_{
m Schutz}$ den noch fließenden Entladungsstrom übersteigt.

5. Vor dem Abbruch des Mikroüberschlags bleibt die Stromstärke für etwa 100 usee konstant.

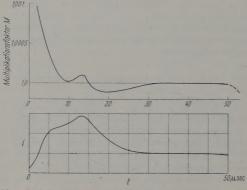


Abb. 4. Zeitlicher Verlauf des Multiplikationsfaktors M (t) bestimmt aus dem im Oszillogramm (unten) dargestellnen Stromverlauf i (t) (U=30 kV, d=1,4 mm, $\tau=1,17\cdot 10^{-2}$ sec)

- 6. Die Häufigkeit, die Dauer und die maximale Stromstärke der Mikroüberschläge nehmen mit der Zahl der vorangegangenen Mikroüberschläge ab.
- 7. Die Häufigkeit und die maximale Stromstärke der Mikroüberschläge nehmen mit zunehmender Elektrodenspannung zu.

Die Größe des Multiplikationsfaktors M wurde nach Gl. (4) aus dem zeitlichen Verlauf von $\log i$ bestimmt. Für τ wurde die Flugzeit der Ionen $(\tau_+ \approx 5 \cdot 10^{-10} \, \mathrm{sec})$ eingesetzt. Abb. 4 zeigt ein Beispiel. Die Auswertung mehrerer Aufnahmen ergibt folgendes Verhalten von M:

Nach Erreichen von $\approx 5\,\mu\mathrm{A}$ (Überschreitung des Triggerniveaus des Oszillographen) besitzt M nur noch einen Wert in der Größenordnung 1,000 50.

Bis zum Zeitpunkt des Strommaximums fällt M — nicht immer monoton — auf 1,0 ab.

Der weitere Abfall von M ist ebenfalls nur sehr gering. In den meisten Fällen erfolgt vor dem end-

gültigen Abbruch des Mikroüberschlags sogar noch ei Wiederanstieg auf den Wert 1 [entsprechend Punkt (5 Abschnitt II b)].

Der Zeitpunkt des Einsatzes des Mikroüberschlag ist nicht genau bekannt. Die Zeit vom Einsatz de Mikroüberschlags bis zum steilsten Anstieg des Stro mes läßt sich jedoch mit 5 bis 10 µsee angeben

Für das Verhalten von M in den ersten 2 µsec nac dem Einsatz des Mikroüberschlags gibt die folgend Abschätzung mit konstantem M einen Anhaltspunkt da sich dann Gl. (4) einfach integrieren läßt:

$$i = i_0 \, M^{t/ au}, \quad i_0 = rac{2 \, e}{ au} \, .$$

Mit dem in Abb. 4 nach etwa 2 μ sec bestimmte Wert M=1,001 ergibt sich in diesem Zeitpunkt au Gl. (5) nur ein Strom von $12\cdot 10^{-12}\,\mu$ A statt des Mel wertes $5\,\mu$ A: Es muß also M anfangs größer gewese

sein als 1,001. Da ein konstantes M=1,004 zur richtigen Größenordnung des Stromes nach 2 µsec führt, andererseits M mit der Dauer des Mikroüberschlags abnimmt, muß zu Beginn des Mikroüberschlags M>1,004 sein.

Der von Arnal angegebene hohe Wert M=1,5 könnte nur für

bei verschiedenen Werten von J $M=n_-\cdot n_+$ t usec uA1,0005 2 5 · 10⁻¹ 16 5 1,001 2 12 · 10⁻¹ 8 5 1,004 2 5

Tabelle. Nach Gl. (5) berechner Werte für den Strom und Ze

 $\begin{array}{c|c}
1,004 \\
1,5 \text{ (Arnal)} & 2 \\
0,1 \\
0,02 & 5
\end{array}$

sehr kurze Zeit bestanden haben, die weniger a 20 Ladungsträgergenerationen entspricht.

Der Abfall von *M* mit der Dauer des Überschlaghängt nicht in einfacher Weise von der übergegangene Landungsmenge ab, denn der stärkste Abfall von Jist bereits erfolgt, wenn erst ein geringer Bruchteil de Gesamtladungsmenge des Mikroüberschlags übergegangen ist. In dem stromstarken Bereich des Mikroüberschlags ist die Änderung von *M* sehr gering.

III. Zeitlicher Verlauf der Schwellenspannung nach Mikroüberschlägen

Wird die Spannung zwischen den Elektroden lang sam von Null an erhöht, so treten von einer gewisse "Schwellenspannung" U_s an Mikroüberschläge auf.

Nach Arnal [1] ist die Schwellenspannung de dritten Wurzel aus dem Elektrodenabstand proportional. Diese Zuordnung gilt nach eigenen Messunge nur für frisch polierte und gereinigte Elektroden Waren die Elektroden dagegen zahlreichen Mikrüberschlägen ausgesetzt, so ist die Schwellenspannun U_s sowohl von der Zahl der insgesamt vorangegangene Mikröüberschläge als auch von der Zeit, die nach Untebrechung der Mikröüberschläge vergangen ist, abhäigig. Dieses Verhalten wurde systematisch untersuch da hier eine Beeinflussung des Multiplikationsfaktovermutet wurde.

a) Meβprinzip. Für die Schwellenspannung messungen wurde das in Abb. 1 dargestellte Elektrichensystem benutzt. Die Mikroüberschläge wurde

¹ Nach Messungen, bei denen die Spannung mit eine Rechteckimpuls von 10⁻⁴ sec Dauer um 1000 V erhöht wurd mit gleichzeitiger Auslösung der Zeitablenkung des Oszill graphen. Mit einer ausreichenden Wahrscheinlichkeit erhö man dann in dieser Zeit einen Mikroüberschlag, der in seine zeitlichen Verlauf an der Vorderflanke nicht abgeschnitten is

sillographisch beobachtet (s. Abschnitt II, 2) und Zahl mit einem elektronischen Zähler registriert.

Unterdrückung der Funkenüberschläge. Wird die odenspannung über die Schwellenspannung der Troüberschläge U_s hinaus gleichmäßig bis auf im Wert U_c gesteigert und dort konstant gewen, so ergibt sich der in Abb. 5 schematisch gestellte Verlauf für die Häufigkeit der Funkent Mikroüberschläge. Beim Erreichen von U_c reicht die Häufigkeit von Funken- und Mikroüberclägen ein Maximum. Bei konstanter Anodennung U_c sinkt die Häufigkeit der Funkenübercläge von etwa 4 Funkenüberschlägen/min innerhalb wiger Minuten auf 0 ab. In der angelsächsischen eratur wird die in dieser Weise erzielte Erhöhung

Durchschlagsfestigkeit als "conditioning" bechnet¹. Nach dem Abklingen der Funkenüberläge treten nur noch Mikroüberschläge auf, deren
infigkeit ebenfalls mit der Zeit — jedoch zunächst
ir sehr langsam — abnimmt, so daß eine sehr große
zahl von Mikroüberschlägen ohne weitere Störung
rch Funkenüberschläge erzeugt werden kann.

Bei jeder Meßreihe (Abb. 6) wurde die Anodennung zunächst bis U_c hochgefahren und bei diesem ert konstant gehalten, bis eine gewünschte Zahl von kroüberschlägen z_M erfolgt war. (Conditioning durch kroüberschläge). Danach wurde die Anodenspanng abgeschaltet und anschließend der Verlauf der hwellenspannung als Funktion der Zeit gemessen. erzu wurde in bestimmten Zeitabständen, der efinition der Schwellenspannung entsprechend, die nodenspannung bis zum Auftreten eines einzigen² kroüberschlags langsam hochgefahren (im kritischen reich mit 1 kV/min) und danach sofort wieder abschaltet. Die Meßreihen wurden in Anwesenheit von rschiedenen organischen Öl-Dämpfen durchgeführt.

b) Meßergebnisse. Die Schwellenspannung mmt (nach kurzer Vorbehandlung mit einer frei ählbaren Anzahl z_M von Mikroüberschlägen z. Z. t=0) wa proportional mit $\log t$ ab (Abb. 6) und erreicht in nigen Fällen einen konstanten Endwert U_e (Abb. 6, urven 3 und 5). Die Zeit t_e bis zum Erreichen des ndwertes U_e hängt von den untersuchten Ölen ab. e größer ihr Dampfdruck ist, desto schneller sinkt die chwellenspannung wieder ab. Dieses Ergebnis wird ahin gedeutet, daß das Wiederabsinken der Schwellenannung durch eine Wiederbedeckung der Elektroden it den Molekülen des Öldampfes hervorgerufen wird. en gleichen Effekt wie hier durch Mikroüberschläge reichte Stevenson [6] durch Ausheizen der Elektroen. Vermutlich erleichtern also Ölschichten auf den lektroden das Auftreten von Mikroüberschlägen.

Der Endwert U_e ist nach Abb. 7 außerdem von der esamtzahl $Z_M = \sum z_M$ der vorangegangenen Mikroberschläge abhängig. Mit wachsender Gesamtzahl der ikroüberschläge Z_M steigt der Endwert der Schwellenannung sehr stark an. Der Anstieg von U_e tritt unn ein, wenn entsprechend Abb. 5 die Häufigkeit der ikroüberschläge stark abnimmt.

 1 Für U_c gibt es eine obere Grenze, die in diesem Spezialfall dfür einen Elektrodenabstand von $d=1\,\mathrm{mm}$ zu $U_{c\,\mathrm{max}}=$ kV bestimmt wurde. Bei höheren Spannungen setzen die

mkenüberschläge nicht mehr aus.

² Nur ein Mikroüberschlag, um die Veränderung der Elekoden durch die zur Messung benötigten Mikroüberschläge klein wie möglich zu halten. Da nach zahlreichen Mikroüberschlägen außerdem immer eine deutlich sichtbare Crackschicht auf den Elektrodenoberflächen gefunden wurde, wird deshalb angenommen, daß der Anstieg von U_e durch das Aufwachsen einer Crackschicht bedingt ist.

Vermutlich behindern also Crackschichten das Auftreten von Mikroüberschlägen.



Abb, 5. Schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Häufigkeit von Funken- und Mikroüberschlägen sowie der Anodenspannung T während eines "conditioning". U_k Schwellenspannung für Mikroüberschläge

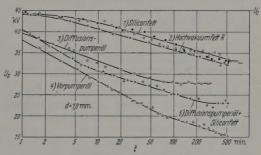


Abb. 6. Zeitlicher Verlauf der Schwellenspannung U_t nach z_M Mikroüberschlägen bei $V_c=45$ kV, d=1.0 mm in Abhängigkeit von den im Vakuum anwesenden organischen Dämpfen ($p=10^{-5}$ bis 10^{-4} Torr). Ia Siliconfett (Zeichen \circ ; $z_M=26\cdot10^9$); Ib Siliconfett (Zeichen \circ ; $z_M=12\cdot10^9$); Ib Siliconfett (Zeichen \circ ; $z_M=12\cdot10^9$); Ib Giffusionspumpen öl DC 702 ($z_M=34\cdot10^9$); Ib Siliconfett und Diffusionspumpen öl DC 702 unter technischen Vakuumbedingungen, ohne Kühlung durch flüssige Luft ($z_M=115\cdot10^3$)

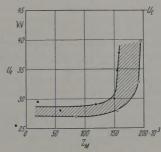


Abb. 7. Verlauf des Endwertes U_e der Schwellenspannung in Abhängigkeit von der Gesamtzahl Z_M der vorangegangenen Mikroüberschläge. d=1, num; $p=10^{-1}$ forr; $U_e=45$ kV; im Vakuum: Siliconfett, Spuren von Vorpumpenöl 1820. (Die Kurven zeigen die Ergebnisse von zwei verschiedenen Versuchsteilen)

IV. Die Bedeckungsänderung infolge von Mikroüberschlägen

Nach den Ergebnissen des vorangegangenen Abschnitts sollen also Crack- und Ölschichten das Auftreten der Mikroüberschläge bestimmen. Diese Folgerung wurde durch direkte Messung der Änderung der Massenbelegung der Elektroden infolge von Mikroüberschlägen mit der Schwingquarzmethode überprüft. Nach SAUERBREY [8] ist die Eigenfrequenzänderung von Schwingquarzen direkt proportional der Änderung der Massenbelegung ihrer Elektroden.

a) Meβprinzip. Nach Abb. 8 wurde die Kathode des Überschlagsystems durch eine der beiden aufgedampften Silber-Elektroden des Quarzes gebildet, während die Anode aus einer V2A-Spitze mit 1 mm Krümmungsradius bestand, deren Abstand zur Kathode 1,6 mm betrug. Die Silber-Elektroden wurden vor jeder Messung neu aufgedampft und hatten einen Durchmesser von 10 mm und eine Dicke von 1000 Å.

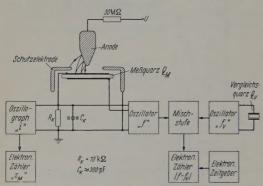


Abb. 8. Blockschaltbild der Meßanordnung zur gleichzeitigen Messung der Frequenz des als Überschlagselektrode verwendeten Meßquarse Q_M und zur Registrierung der Größe und Zahl von Mikroüberschlägen

Die Schutzelektrode mit einer Bohrung von 7 mm \varnothing in der Stirnfläche diente dem Zweck, den Durchgriff des Feldes zu den scharfkantigen Rändern der Silber-Elektrode zu verringern.

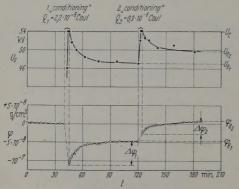


Abb. 9. Zeitlicher Verlauf der Schwellenspannung U_t und der Massenbelegung φ nach zweimaligem "conditioning" mit Mikroüberschlägen. Schwingquarz als Kathode. φ zu Beginn der Meßreihe willkürlich gleich 0 gesetzt. ($p=10^{-3}$ Torr; im Vakuum: Siliconfett und Diffusionspumpenöl DC 702)

Infolge der Inhomogenität des Feldes wandern die in der Mitte ausgelösten Mikroüberschläge während ihrer Dauer nach Arnal zum Rand hin ab¹ (in Abb. 8 angedeutet). Dadurch kommt es zu einer etwa gleichmäßigen Bedeckung des Quarzes mit einer Crackschicht über einen Durchmesser von 8 mm.

Die Frequenzänderung des polierten Schwing-quarzes Q_M (10 MHz-AT-Schnitt von 13 mm \varnothing) wurde durch Vergleich mit der konstanten Frequenz eines Vergleichsquarzes Q_V erhalten (Abb. 9). Aus der Änderung Δf der Schwingquarzfrequenz konnte direkt die Änderung $\Delta \varphi$ der mittleren Massenbelegung (g/cm²) berechnet werden, da $\Delta f \sim -\Delta \varphi$ ist [8].

Der Nachweis der Mikroüberschläge erfolgte oszillographisch, indem eine der Überschlagsstromstärke proportionale Spannung an dem Widerstand R_K in der Kathodenleitung abgegriffen wurde. Die Schwellenspannungsmessung geschah in der bereits in Abschnitt III beschriebenen Weise. Funkenüberschläge traten bei der Elektrodengeometrie in dem Spannungsbereich bis 54 kV nicht auf 2 .

Der Bedeckungszustand der Silberelektrode vor Beginn der Mikroüberschläge kann nur qualitativ angegeben werden. Während des Abpumpens verdampft zunächst ein Teil der an Luft immer vorhandenen Wasserschicht (Dicke zwischen 10 bis 60 Å), wodurch langsamere Bedeckungseffekte fast ganz überdeckt werden. Es sind jedoch Anzeichen vorhanden, daß sich gleichzeitig eine dünne Ölschicht aus dem Diffusionspumpenöl im Vakuumgefäß auf der Elektrode bildete. (Mittlere Dicke: wenige Å.) Erst nach Erreichen des Bedeckungsgleichgewichtes wurde die Anodenspannung angelegt.

b) Meßergebnisse. Für den Fall, daß die Silberelektrode des Quarzes als Kathode geschaltet wurde, gibt Abb. 9 eine Meßceihe mit dem charakteristischen Verlauf von Schwellenspannung U_s und Massenbelegung \varphi nach zweimaligem Hochfahren der Anodenspannung (conditioning durch Mikroüberschläge) als Beispiel wieder. Die für das conditioning durch Mikroüberschläge in Abb. 9 jeweils angegebene Ladungsmenge ist aus der Zahl der Mikroüberschläge und der mittleren Ladungsmenge pro Überschlag bestimmt worden. Die Schwellenspannung zeigt den von Abschnitt III her bekannten Verlauf. Parallel dazu geht ein ganz charakteristischer Verlauf der Massenbelegung: Nach jedem conditioning durch Mikroüberschläge nimmt die Massenbelegung etwa mit log t zu, auch nach weiteren in der Abbildung nicht dargestellten Wiederholungen des conditioning. Während eines jeden conditioning durch Mikroüberschläge, mit Ausnahme des ersten, nimmt die Massenbelegung ebenfalls zu. Die Abnahme der Massenbelegung während des ersten conditioning durch Mikroüberschläge wird durch überwiegende Beseitigung einer nach dem Abpumpen noch vorhandenen Wasserhaut erklärt.

Der Grenzwert der Massenzunahme nach einem conditioning durch Mikroüberschläge beträgt höchstens $7 \cdot 10^{-8} \, \mathrm{g/cm^2}$. Das entspricht einer Schichtdicken-Änderung von $7 \, \text{Å}$ einer Substanz der Dichte $1 \, \mathrm{g/cm^3}$. Dieser Grenzwert stellt sich dann ein, wenn ebenso viele Moleküle auf die Oberfläche aus dem Dampfraum auftreffen wie wieder abdampfen. Es

¹ Infolgedessen stellt sich kein Nachstrom ein, und die Mikroüberschläge haben eine fast einheitliche Dauer.

² Bei der Dickenmessung von Crack- und Ölschichten nach der Schwingquarzmethode treten zwei Fehlerquellen auf. Nach SCHWABE [9] findet im Vorstadium von Funkenüberschläger ein Transport von Elektrodenmaterial statt. Ob dieser Transport mit Mikroüberschlägen verknüpft ist, wird nicht gesagt Für den Fall, daß dies zutrifft, ergeben sich nach Schwabl bei unseren Messungen wegen der wesentlich geringeren ins gesamt übergegangenen Ladungsmenge so geringe Menger von transportiertem Elektrodenmaterial, daß sie bei unseren Meßverfahren noch nicht erfaßt werden. [Mit der Deutung von Schwaße wäre der Massenzuwachs nach den Mikroüber schlägen (Abschnitt IVb), wenn also keine Spannung an der Elektroden liegt, nicht zu erklären.] Nach Angaben vor FRONDEL [10] und BECHMANN [11] (Literaturübersicht treten beim Beschuß von Schwingquarzen mit Gammastrahlen oder geladenen Teilchen Änderungen der Eigenfrequenz auf Auch der hierdurch verursachte Fehler hat nach Abschätzung mit den in der zitierten Arbeit angegebenen Daten keinen merklichen Einfluß auf die Ergebnisse unserer Messungen.

ren sich dabei nur um eine Bedeckung mit hochwekularen Öl-Molekülen und nicht mit niedermolegren Restgas-Molekülen handeln, da der Restgasfick etwa 10⁻⁵ Torr, der Dampfdruck des hochmolegren Anteils dagegen kleiner als 10⁻⁹ Torr ist. Ince edessen wäre die Bedeckung von 7 Å mit Restgasfickülen nach weniger als 1 sec abgeschlossen, wähelt die Bedeckung mit Öl-Molekülen in der auch zerimentell festgestellten Zeit von etwa 10 min ergen würde.

Während des conditioning durch Mikroüberschläge vil der vorher kondensierte Ölfilm gecrackt; das weutet aber noch keine Massenzunahme, eventuell ar eine Massenabnahme. Durch diese Crackschicht id die Voraussetzung für erneute Kondensation geaffen. Der Massenzuwachs während des conditionrührt von den Molekülen her, die während dieser ik kondensieren und größtenteils wieder gecrackt

Der gleichartige Verlauf der Schwellenspannung I der Massenbelegung nach einem conditioning ch Mikroüberschläge wird als Bestätigung dafür phen, daß sich auf der Elektrodenoberfläche ein Im bildet, der die Schwellenspannung herabsetzt. Ich hohe Wert der Schwellenspannung unmittelbar h dem conditioning ist also offensichtlich auf den stand geringster Ölbedeckung, also auf die Auslung einer reinen Crackschicht zurückzuführen.

Neben dieser kurzzeitigen Erhöhung der Schwellennung durch die Crackschicht, die kurzzeitig keine er nur sehr geringe Ölbedeckung besitzt, gibt es nach b. 9 noch einen anhaltenden Einfluß der Crackschicht die Schwellenspannung. Die Gesamtbedeckung ügt mit zunehmender Zahl der Mikroüberschläge an. besteht im Gleichgewicht aus der Crackschicht und n darüber befindlichen Ölfilm. Gleichzeitig steigt ch der Endwert der Schwellenspannung U_{ε} an.

Da die Wirkung des Ölfilms die Tendenz hat, die hwellenspannung herabzusetzen, wird das Ansteigen n U_e auf das Anwachsen der unterliegenden Cracknicht zurückgeführt.

Der Endwert der Schwellenspannung U_{ε} erreicht in Wert $U_{\varepsilon}=54~\mathrm{kV}$, sobald die Kathode mit einer ackschicht bedeckt ist, deren Massenbelegung etwa \cdot $10^{-8}~\mathrm{g/cm^2}$ oder deren mittlere Schichtdicke etwa Å für die Dichte $\varrho=1~\mathrm{g/cm^3}$ beträgt.

Wird der Quarz als Anode geschaltet, so läßt sich Oberflächenbedeckung der Anode bestimmen. Es geben sich dieselben Verhältnisse wie an der Kathode, doch mit dem Unterschied, daß die Dicke der Cracknicht auf der Anode zu jedem Zeitpunkt etwa um den ktor 2,3 größer ist als die Dicke der Kathodenackschicht.

V. Diskussion der Start- und Abbruchbedingungen der Mikroüberschläge

a) Startbedingungen. Nach Gl. (1) muß für die ntstehung von Mikroüberschlägen das Produkt der isbeuten $M=n_+\cdot n_-$ größer als 1 sein. Werden die isbeuten jedoch im stationären Fall bestimmt, [12] s [17] und nach eigenen Messungen, so ergeben sich ets Werte, mit denen $M \ll 1$ wird. Dies bedeutet inen Widerspruch, denn für die Mikroüberschläge uß dieses Produkt nur kurzzeitig an irgendeiner welle des Elektrodensystems größer als 1 sein. Die

für Mikroüberschläge gültigen Ausbeuten müssen also mit Ladungsmengen bestimmt werden, die nicht größer als die bei einem Mikroüberschlag übergehende Ladungsmenge sind.

Ist M>1, so gibt es eine Wahrscheinlichkeit p, daß ein Elektron eine zunächst "nicht abbrechende Kette von Ladungsträgergenerationen erzeugt", also eine selbständige Entladung zustande kommt. p ist eine Funktion der Ausbeuten n_+ und n_- , die für n_+ $n_ \leq 1$ den Wert Null hat und für M>1 gegen den Wert 1 strebt. Die Häufigkeit H der Mikroüberschläge ergibt sich aus der Wahrscheinlichkeit p durch Multiplikation mit der Anzahl N_- der Elektronen, die pro sec durch Feldemission aus der Kathode austreten:

$$H = N_{-} \cdot p(n_{+}, n_{-})$$
 Mikroüberschläge/sec. (6)

Die Ausbeuten n_+ und n_- sowie die Zahl N_- der Feldemissionselektronen sind von der Spannung und vom Oberflächenzustand der Elektroden abhängig.

Feldemissionszentren müssen verhältnismäßig dicht über die ganze Elektrode verteilt sein (bzw. im Verlauf der Mikroüberschläge entstehen), da nach einer größeren Zahl von Mikroüberschlägen (ungefähr 10^5) eine gleichmäßige Bedeckung der Elektroden mit einer Crackschicht erfolgt. Solange der Strom eines Zentrums kleiner als 1 Elektron pro Generationsdauer $(\tau \approx \tau_+ = 5 \cdot 10^{-10} \, {\rm sec}, \, {\rm also} \, i < 10^{-9} \, {\rm A}) \, {\rm bleibt}, \, {\rm kann}$ angenommen werden, daß die Mikroüberschläge durch ein einzelnes Elektron ausgelöst werden.

Sind ständig emittierende Zentren 2 vorhanden mit Stromstärken $i \ge 10^{-9}$ A, so wird bereits in 1 see die Ladungsmenge eines Mikroüberschlags transportiert, die zu einer solchen Herabsetzung der Ausbeuten führt, daß sich dort kein Mikroüberschlag ausbilden kann. Solche Emissionszentren, wie sie von uns und auch von Ardenne [19] beobachtet wurden, können jedoch indirekt zur Auslösung von Mikroüberschlägen beitragen: Die an der Anode reflektierten Elektronen können die Anode an Stellen treffen, die für die Ausbildung von Mikroüberschlägen geeignet sind, und dort mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit \mathbf{H}^+ -Ionen auslösen. Oder aber ein von den reflektierten Elektronen im Restgas erzeugtes positives Ion ermöglicht den Start der Vervielfachung an anderem Orte.

Mit der Gl. (6) kann die Schwellenspannung als diejenige Spannung definiert werden, bei der das Zeitintegral der Häufigkeit [Gl. (6)] den Messungen entsprechend den Wert 1 erreicht

$$\int\limits_0^t Hd\,t = \int\limits_0^{U_{S\,\mathrm{gem}}} rac{H\,dU}{eta} = 1\,.$$

 $\beta = dU/dt$ ist die konstante zeitliche Spannungsänderung bei der Ermittlung der Schwellenspannung.

 U_{Sgem} ist die Spannung, bei der der erste Überschlag gemessen wird. Sie stimmt um so besser mit dem theoretischen Wert überein je kleiner β ist.

¹ Die Bezeichnungsweise ist der Arbeit von Legler [18] über die Zündung von Gasentladungen entnommen. Die Übertragung der dort abgeleiteten Ausdrücke für die Wahrscheinlichkeit p auf den Fall der Mikroüberschläge ist wegen der verschiedenen Voraussetzungen nicht ohne weiteres möglich. Das Teilchen mit hoher Ausbeute ist bei den Gasentladungen das Elektron, bei den Mikroüberschlägen das H⁺-Ion. — Bezüglich der Elektronenausbeute durch H⁺-Ionen n_{_} besteht die Möglichkeit, daß sie durch einen schnell abklingenden Malter-Effekt verstärkt ist.

² Durch Feldemission oder Malter-Effekt.

Der Einfluß der Crack- und Ölschichten auf die Schwellenspannung kann nach Gl. (6) an der Anode in der Änderung von n_+ , an der Kathode in einer Änderung von n_- und N_- bestehen. Einige qualitative Aussagen hierzu können auf Grund der bisher vorliegenden Beobachtungen gemacht werden.

Im Abschnitt IVb) wurde festgestellt, daß eine dickere Crackschicht auf beiden Elektroden den Endwert der Schwellenspannung U_e bis zur Spannung beim conditioning U_e ansteigen läßt. Nach Entfernung der Crackschicht auf der Anode wird U_e kleiner als U_e , d.h., die Ausbeute n_+ wird durch eine dickere Crackschicht verkleinert. Nach Entfernung der Crackschicht nur auf der Kathode ergibt sich das gleiche Resultat. Es bleibt jedoch offen, ob die Crackschicht auf der Kathode $N_-(U)$ und n_- oder nur eine der beiden Größen im wesentlichen verkleinert.

Über die Wirkung des Ölfilms läßt sich vorläufig nicht sagen, ob sie sich auf n_+ , n_- und N_- erstreckt. Ein Einfluß auf n_+ wird in der Weise angenommen, daß die höhere Dichte der H-Atome im Ölfilm gegenüber der Crackschicht die Ausbeute n_+ im Laufe der Wiederbedeckung nach einem conditioning ansteigen und damit die Schwellenspannung sinken läßt. Mit zunehmender Dicke der Crackschicht unter dem Ölfilm besteht die Möglichkeit, daß ein geringer Bruchteil der ausgelösten H $^+$ -Ionen in die Crackschicht hineindiffundiert und dort hängen bleibt. Das ergibt dann den erwähnten Abfall der Ausbeute n_+ mit der Crackschichtdicke.

b) Abbruchbedingungen. Zu einem Abbruch des Mikroüberschlags kommt es, wenn der Multiplikationsfaktor während des Mikroüberschlags kleiner als 1 wird. Dies kann folgende Ursachen haben:

Der Mikroüberschlag wandert wie bei Arnal in inhomogenen Feldern in Gebiete geringerer Ausbeute.

Die Ausbeuten werden wegen der Crackung des Ölfilms geringer. (Bei konstanter Spannung.)

Die Ausbeuten werden wegen des Spannungsabfalls während des Mikroüberschlags geringer.

Im vorigen Abschnitt wurde bereits festgestellt, daß nach den Mikroüberschlägen das Produkt der Ausbeuten geringer war als vorher, so daß für weitere Mikroüberschläge die Schwellenspannung U_s erhöht wurde. Diese Änderung der Ausbeuten durch die Mikroüberschläge muß sich auch schon im Verlauf eines Mikroüberschlägs selbst auswirken. Die aus dem Strom-Zeit-Diagramm ermittelte Zeitabhängigkeit des Multiplikationsfaktors bestätigt dies: Bevor ein merklicher Spannungsabfall einsetzt, hat sich M bereits sehr weit dem Wert 1 genähert ($\approx 1,0005$).

Bei einer derartig geringen Abweichung von M=1 kann ein geringer Spannungsabfall während des Mikroüberschlags sich auswirken und eine Unterschreitung des Wertes 1 herbeiführen. Der konstante schwache Nachstrom in Abb. 2 während des Wiederanstieges der Anodenspannung spricht dafür, daß der Spannungsanstieg die Entladung noch etwas aufrecht erhält, bevor sie auf Grund weiterer Verkleinerung von M

durch Crackung abbricht. Dann ist also auch anzunehmen, daß auch der Spannungsabfall kurz vor dem Strommaximum schon zu einer Verringerung von Mgeführt hat.

Zusammenfassung

Im technischen Vakuum (bei Anwesenheit von Öldämpfen, $p\approx 10^{-5}$ Torr) treten unabhängig vonein ander Funken- und Mikroüberschläge auf. Es läßt sich erreichen, daß unterhalb einer bestimmten Spannung nur Mikroüberschläge auftreten, so daß diese für sich untersucht werden können. Strom und Spannung als Funktion der Zeit während eines einzelnen Mikroüberschlags werden oszillographisch gemessen. Die Dauer eines Mikroüberschlags beträgt etwa 10^{-4} sec die transportierte Ladungsmenge etwa 10^{-9} Coul. Die Spannung an den Elektroden sinkt beim Mikroüberschlag bis zu 1000 V ab. Aus dem Stromverlauf wird das Produkt aus Ionenausbeute an der Anode n_+ und Elektronenausbeute an der Kathode n_- als Zeitfunktion bestimmt.

Durch die Mikroüberschläge werden Crackschichten auf den Elektrodenoberflächen erzeugt. Das Aufwachsen dieser Schichten sowie die Kondensation von Ölschichten werden als Massenänderung der Elektrode mit der Schwingquarzmethode von SAUERBEEY direkt gemessen. Die durch Mikroüberschläge erzeugten Crackschichten und die sich darauf niederschlagenden Ölschichten beeinflussen die Häufigkeit der Mikroüberschläge. Die Häufigkeit wird durch Ölschichten erhöht, durch Crackschichten dagegen herabgesetzt.

Die Arbeit wurde in dankenswerter Weise geförder durch Bereitstellung von Geräten durch das Bundes atomministerium und durch ein Forschungsstipendium aus ERP-Mitteln. Der Firma Telefunken danken wir für die zur Verfügung gestellten Quarze.

Herrn Sauerbrey danken wir für seine Hilfe bei der Benutzung der Quarzmethode [8].

Literatur: [1] Aenal, R.: These Paris 1955. — [2] Clifford, D. S.: Ph. D. Thesis London 1952. — [3] Harris, D. J.: Ph. D. Thesis London 1953. — [4] Calvert, W. J. R.: Proc. Phys. Soc. B 69, 651 (1956). — [5] Boyle, W. S., P. Kisluw and L. H. Germer: J. Appl. Phys. 26, 720 (1955). — [6] Stevenson, D. G.: Ph. D. Thesis London 1954. — [7] Rogows KI, W.: Arch. Elektrotechn. 12, 1 (1923). — [8] Sauerbry, G.: Z. Physik 155, 206 (1959). — [9] Schwabe, S.: Z. angew. Phys. 12, 244 (1960). — [10] Frondel, C.: Phys. Rev. 69, 543 (1946). — [11] Bechmann, R.: Nucleonics 16, 122 (1958). — [12] Allen, J. S.: Phys. Rev. 55, 236 (1939). — [13] Hill, A. G., W. W. Buechnee, J. S. Clark and J. B. Fisk: Phys. Rev. 55, 463 (1939). — [14] Webster, E. W. J. G. Trump and R. J. van de Graaff: J. Appl. Phys. 28, 264 (1952). — [15] Bourne, H. C., R. W. Cloud and J. G. Trump: J. Appl. Phys. 26, 596 (1955). — [16] Trump, J. G. and R. J. van de Graaff: J. Appl. Phys. 18, 327 (1947). — [17] Filosofo, I., and A. Rostagnt: Phys. Rev. 75, 1269 (1949). — [18] Legler, W.: Z. Physik 140, 221 (1955). — [19] Ardenne, M. v.: Tabellen der Elektronenphysik, Ionenphysik und Übernikroskopie. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften 1956.

Professor Dr. Hans Boersch, Dr. Hansjoachim Hamisch, und Dr. Siegfried Wiesner, I. Physikalisches Institut der Technischen Universität Berlin

Über die Ausbreitung langsamer elektromagnetischer Wellen in einem Plasmakabel*

Von Gustav Biener

Mit 11 Textabbildungen

(Eingegangen am 2. Mai 1961)

Einführung

Die klassische Sondenmeßmethode nach LANGMUIR
gran Hand der Sondencharakteristik, die den Zusamnnhang zwischen Strom und Spannung an der Sonde
de zeichnet, die Möglichkeit, einige wichtige Parameter
de Plasmas wie z. B. Elektronentemperatur und Elektranschie zu bestimmen. Die Notwendigkeit, eine
Som-Spannungskennlinie der Sonde in ihrer Gesamthat aufnehmen zu müssen, beschränkt jedoch diese
Uthode zum überwiegenden Teil auf stationäre und
er relativ langsam sich ändernde Entladungsvorgänge.

Die Beeinflussung der Ausbreitungsparameter einer ktromagnetischen Welle, die sich in einem Plasma tebewegt, gibt die Möglichkeit, die Welle als "Sonde" benutzen und aus den Ausbreitungsparametern die arakteristischen Zustandsgrößen der Entladung zu hitteln. Da diese Methode nur die Bestimmung disteter Meßwerte, die über die Ausbreitungseigenschaft der Welle Aufschluß geben, erfordert — im Gegenz zu der Notwendigkeit der Aufnahme einer gesamt Kennlinie bei der klassischen Sondenmethode —, ihre Anwendung auch bei nicht stationären Entlungsvorgängen gegeben.

In den bisherigen experimentellen Untersuchungen stionärer Entladungsvorgänge von SEITNER [3] und ITNER [4] wurden stehende Wellen durch Refixionen am Ende des Plasmakabels erzeugt. Aus dem Varlauf der stehenden Wellen, d.h. den maximalen Anplitudenwerten und den Knotenabständen, wurden lämpfung der Welle und Größe der Wellenlänge im lasma und damit der Betrag der Phasengeschwindiglit ermittelt. Eine vollständige Erfassung der Parazeter der sich im Plasma ausbreitenden Welle kann ich dieser Methode nicht erfolgen.

Das in dieser Arbeit zur Anwendung gebrachte ießverfahren gestattet eine vollständige Bestimmung er Ausbreitungsparameter einer fortschreitenden lelle im Plasma. Es war damit möglich, neben dem btrag auch die Ausbreitungsrichtung von Phasenschwindigkeit und Gruppengeschwindigkeit zu beimmen.

Das Meßverfahren beruht auf dem Vergleich des hasenzustandes der fortschreitenden Welle an einem rt mit der Phase eines kohärenten Bezugssignales in destattet auch den zeitlichen Verlauf der Phasenfferenz zwischen beiden Signalen bei nicht stationän Vorgängen zu erfassen. Es wurde daher als Phasenifferenz-Meßmethode bezeichnet.

Voraussetzung für die Anwendung des Meßverfahrens ist eine auch bei endlicher Länge der Versuchsvordnung ungestört fortschreitende Welle, die durch nen geeigneten Abschluß der Versuchsanordnung gehaffen werden mußte. Die Untersuchungen wurden it einer geführten Welle an dem Plasma einer nicht othermen Hg-Dampfentladung ausgeführt, in dem ie Geschwindigkeit der Elektronen groß ist gegen-

über der Ionen. Die zur Ionisation erforderlichen Elektronen wurden mit einer Glühkathode erzeugt und in einem Gleichspannungsfeld beschleunigt.

In einigen Arbeiten von W. O. Schumann [1], [2], [7] wurde die Ausbreitung langsamer elektromagnetischer Wellen in begrenzten und unbegrenzten Plasmen behandelt und die Zusammenhänge zwischen den Ausbreitungsparametern der Welle und den charakteristischen Größen des Plasmas aufgezeichnet. Die spezielle Anordnung des Plasmakabels, bei dem die positive Säule einer Gasentladung den inneren Leiter eines koaxialen Kabels bildet, wurde in einer Dissertation von K. Bauer [8] behandelt. Diese Arbeiten beziehen sich alle auf die Ausbreitung langsamer Wellen in

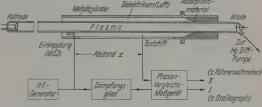


Abb. 1a. Phasenmeßanordnung

einem ruhenden Plasma und schließen die Anwesenheit eines Magnetfeldes aus. Der Einfluß, den die Elektronenbewegung im Plasma auf die Ausbreitung langsamer Wellen ausübt, wurde in den Arbeiten [5] und [6] von W. O. Schumann untersucht. Diese hier aufgeführten Veröffentlichungen enthalten die Grundlagen für die folgende Untersuchung der Zusammenhänge von Wellenparametern und charakteristischen Größen des Plasmas.

Beschreibung der Meßanordnung

Die Untersuchungen der Ausbreitung langsamer Wellen in dem Plasmakabel wurden an einer Anordnung ausgeführt, die in Abb. 1a wiedergegeben ist.

Der Innenleiter eines 600 mm langen Metallrohres mit einem inneren Durchmesser von 50 mm wird von der positiven Säule einer Hg-Niederdruckentladung gebildet, die in einem 1500 mm langen Glasrohr brennt. Der Durchmesser dieses Plasmas beträgt etwa 29 mm. Das Entladungsrohr ist so lang ausgelegt, daß Anode und Kathode weit außerhalb der Meßstrecke liegen und die Messungen in einem ungestörten homogenen Teil des Plasmas durchgeführt werden können.

Die Anregung der längs der Grenzschicht Plasma-Luft geführten langsamen Welle erfolgte an einem Ende des Plasmakabels induktiv mit einer Schleife. An dem entgegengesetzten Ende des längs geschlitzten Metallrohres wurde die fortschreitende Welle durch eine Graphit-Zement Mischung so stark gedämpft, daß keine Reflexionen mehr auftraten. Die Einkopplung der HF-Energie zur Anregung einer Welle konnte anoden- und kathodenseitig vorgenommen werden, so

^{*} Auszug aus einer Dissertation an der T.H. München.

daß die Ausbreitung der Wellen in Richtung der Elektronenbewegung wie auch entgegen dieser beobachtet werden konnte.

Das Blockschaltbild zeigt den prinzipiellen Aufbau des Meßgerätes zur Bestimmung der Phasendifferenz zwischen zwei Empfangssignalen. Das Gerät besteht aus zwei äquivalent aufgebauten Verstärkerkanälen, dem Empfangskanal I und einem Kanal II zur Verstärkung des Vergleichssignales, welches die Bezugsphase für den Phasenvergleich liefert. Die Ausgangsspannungen beider Kanäle werden je einem Gitter der Spezialröhre EQ80 zur Ermittlung ihres Phasenunterschiedes zugeführt.

Für die Messungen am Plasmakabel war ein Frequenzbereich von 50 bis 250 MHz ausreichend. Die Frequenz beider Eingangssignale wird durch zweimalige Umsetzung mit Hilfe zweier gemeinsamer Oszillatoren, dem Oszillator I und II (s. Blockschaltbild

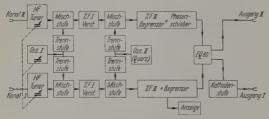


Abb. 1b. Phasenvergleichsanordnung (Blockschaltbild)

Abb. 1 b), auf eine tiefere Frequenz von 10,7 MHz umgewandelt, bei der dann der Phasenvergleich durchgeführt wird. Die Phasendifferenz zwischen beiden Signalen bleibt bei dem Mischvorgang erhalten.

Die Frequenz des Eingangsoszillators I liegt um die Größe der Zwischenfrequenz ZF = 38,5 MHz über der Eingangsfrequenz und wird mit den beiden Eingangsstufen zusammen in Gleichlauf abgestimmt. Die Umsetzung auf die zweite Zwischenfrequenz ZF II von 10,7 MHz erfolgt mit einem Quarzoszillator. Beide Oszillatorfrequenzen werden jeweils über eine Pufferstufe in die entsprechenden Mischstufen eingekoppelt. Diese Maßnahme war zur Entkopplung beider Kanāle unerläßlich. Die Pufferstufen sowie die UHF-Eingangsstufen arbeiten in Gitterbasisschaltung.

Der Phasenvergleich zwischen beiden Eingangsspannungen wird mit der Phasendiskriminator-Röhre EQ 80 durchgeführt. Die den beiden Steuergittern der EQ 80 zugeführten Ausgangsspannungen beider Kanäle müssen größer 8 V_{eff} sein. Ihre Amplituden werden durch Gitterstromeinsatz an der EQ 80 stark begrenzt, so daß die Röhre praktisch mit Rechteckspannungen gesteuert wird. Es fließt nur während des Zeitintervalles ein Anodenstrom, in dem beide Gitter von einer positiven Spannung angesteuert werden. Wird der Wert von 8 Veff an beiden Gittern nicht unterschritten, so ist der mittlere Anodenstrom weitgehend unabhängig von der Größe der angelegten Gitterspannungen und wird allein durch die Phasenlage der beiden Gitterspannungen zueinander bestimmt. Der mittlere Anodenstrom bzw. die Anodenspannung wird dann ein Maß für die Phasendifferenz zwischen beiden Gitterspannungen. Sinkt die Amplitude einer der beiden Wechselspannungen unter 8 Veff, so ist keine Phasenvergleichsmessung mehr möglich.

über die Arbeitsweise der Diskriminator-Röhre EQ & kann der Arbeit [11] entnommen werden.

Bis herab zu einer Eingangsspannung von etwa 50 μV an den Kanaleingängen wird durch ausreichende Verstärkung bei gleichzeitiger Amplitudenbegrenzung der erforderliche Ausgangspegel größer 8 $V_{\rm eff}$ zur Aussteuerung der Phasendiskriminator-Röhre EQ 80 erreicht. In den Zwischenfrequenzverstärker ZF II des Kanals II ist ein Phasendrehglied eingefügt, welches den Abgleich beider Kanäle auf gleiche Phasendrehung zuläßt und auch jede Phasenänderung der Eingangssignale zueinander mit einer Genauigkeit von etwa 1 kompensieren und abzulesen gestattet.

Das Empfangssignal wird mit einem senkrecht in den Luftraum des Kabels hineinreichenden Stift aufgenommen. Dieser Abtaststift kann längs eines Schlitzes im Mantel des Metallrohres über eine Gesamtlängvon 50 cm verschoben werden (Abb. 1a). Als Bezugssignal wurde bei den meisten Messungen das vom Generator gelieferte konstante HF-Signal benutzt. Ekkann aber auch mittels eines zweiten, jedoch festgehaltenen Abtaststiftes ebenfalls der Meßstrecke entnommen werden.

Das Empfangssignal wird dem Kanal I und das feste Bezugssignal dem Kanal II des Phasenmeßgerätes zum Vergleich zugeführt. Abb. 2b zeigt die Abhängigkeit der Anodenspannung der Spezialröhre EQ 80 vom Abstand x des Abtasters für das Empfangssignal (in Kanal I) bei konstantem Bezugssignal. Dabei entspricht ein voller Spannungsdurchlauf bis zurück zu dem Ausgangswert, wobei die Durchlaufrichtung des Spannungswertes zu beachten ist, einer Verschiebung des Abtasters um eine Wellenlänge bzw. einer Phasendrehung um 360°. Der eingebaute Phasenschieber in Kanal II bleibt dabei auf einem festen Wert stehen und ist bei dieser Messung nicht erforderlich. Die Anwendung des Phasenschiebers in Kanal II wird dann erforderlich, wenn Phasendrehbeträge kleiner 180° zu bestimmen sind, sowie bei der Festlegung der Drehrichtung der Phasenänderung. Ist z.B. nach einer Verschiebung Δx der Abtastsonde die Eingangsamplitude bis zu dem Grenzwert von 50 μV abgesunken – bei diesem Wert wird der Grenzwert von 8 Veff am Gitter der EQ 80 erreicht -, ohne daß damit der Abstand mindestens zweier Nulldurchgänge der Phasendrehung erfaßt worden ist, so muß jetzt die entsprechende Phasenänderung ($\Delta \varphi^{\circ} < 180^{\circ}$) mit dem Phasendrehglied bestimmt werden. Jede — einer Verschiebung der Abtastsonde $\Delta x < \lambda$ längs des Plasmakabels entsprechende — Phasendrehung $\varphi^{\circ} < 360^{\circ}$ des Empfangssignals in Kanal I kann durch eine entsprechende Drehung des Phasendrehgliedes in Kanal II wieder kompensiert werden. Abb. 2c zeigt den Drehwinkel in Abhängigkeit von der Verschiebung Δx . Über den ganzen Verschiebungsbereich wird hier der Grenzpegel von 8 Veff am Steuergitter der EQ 80 nicht unterschritten. Eine Eichung des Phasenschiebers liefert den Zusammenhang zwischen der Größe des Drehwinkels und dem Phasenwinkel φ° . Abb. 2a zeigt die aufgenommene Eichkurve. Zur Eichung des Gerätes und zur Festlegung der Phasendrehrichtung wurde das Signal einer konzentrischen Meßleitung entnommen und dem Kanal I zugeführt.

Die Aussteuerung des Meßkanals I wurde durch eine besondere Indikatorröhre EM 84 angezeigt, die das Unterschreiten des Spannungspegels unter 8 V am Asgang des Meßkanals I erkennen läßt. Als Anzeige die Anodenspannungsänderung der EQ 80, die ein MB für die Phasendifferenz der beiden den Steuergi ern zugeführten Spannungen ist, dient ein Röhrentmeter, an dem nach vorangegangener Eichung mit er Meßleitung die Phasendifferenz der Eingangsnnungen an beiden Kanälen abgelesen werden kann. he Anpassungsstufe für einen niederohmigen Ausin Gitterbasisschaltung gestattet den Anschluß Gleichspannungsverstärkers eines Oszillographen Aufzeichnung der Phasenänderung bei zeitlich änderlichen Vorgängen.

Issungen an fortschreitenden Wellen im Plasmakabel. Phasendifferenz- und Dämpfungsmessungen

Die Ausbreitung langsamer Wellen, deren Phasenchwindigkeit kleiner als die Lichtgeschwindigkeit längs homogener Grenzschichten findet bei Fregenzen statt, für die die Dielektrizitätskonstante ε_{v} Plasmas negativ und kleiner —1 wird [1]. Das Elektrikum zwischen Plasmarohr und äußerem tallmantel ist Luft. Für die Dielektrizitätskonstante de Plasmas gilt allgemein:

$$arepsilon_p = 1 - rac{\omega_0^2}{v^2 + \omega^2} - j rac{arkappa}{arepsilon_0 \omega}$$

nt der Leitfähigkeit

$$\varkappa = \varepsilon_0 \frac{\omega_0 \cdot v}{v^2 + \omega^2}.$$

Ie an dem Gasentladungsrohr durchgeführten Son-

Inmessungen liefern für die Stoßfrequenz einen mitt-When Wert $\nu = 2.5 \cdot 10^7 \, \text{sec}^{-1}$. Die tiefste Meßfrequenz lg bei 50 MHz; $\omega = 3.14 \cdot 10^8$. Für alle Frequenzen Bereich von 50 bis 250 MHz, in dem die Messungen rchgeführt wurden, ist damit $v^2 \ll \omega^2$ erfüllt, so daß fr $arepsilon_p$ die einfache Beziehung $arepsilon_p \! = \! 1 \! - \frac{\omega_0^2}{\omega^2}$ gilt. $\omega_0 \! = \! \cdot \! \cdot \! \cdot \! \cdot \! \cdot \! \cdot \! \cdot$ $\frac{e^2}{n}$ ist die Plasmaeigenfrequenz, wenn N die Elektonendichte, e und m Ladung und Masse des Elekons und ε_0 die Dielektrizitätskonstante des Vakuums . Die obere Grenzfrequenz für die Wellenausbreiing in dieser Anordnung liegt bei $\omega_0/\sqrt{2}$. Unterhalb eser Grenze wird für alle Frequenzen $\varepsilon_p < -1$. Es eiten sich hier langsame Wellen aus, deren Phasenschwindigkeit mit Annäherung an die Grenzfrequenz $1/\sqrt{2}$ gegen null geht und deren Dämpfung gleichritig nach unendlich ansteigt (s. Abb. 3).

Die maximale Phasengeschwindigkeit, die bei einer stimmten Anordnung auftreten kann, hängt von dem erhältnis r = A/a der Radien des metallischen Hohlters A zum Plasmaleiter a und von der Größe des arameters $p = a \cdot \omega_0/c$ ab, wo ω_0 die Eigenfrequenz s Plasmas ist. Für kleine Werte des Parameters p rd der maximale Wert der Phasengeschwindigkeit arch den Ausdruck

$$(v_p)_{\max} = c/\sqrt{1 + 2/(p^2 \cdot \ln r)}$$

estimmt ([8], S. 12). Für große r, d.h. für verschwinende äußere Begrenzung, nähert sich $(v_p)_{
m max}$ der chtgeschwindigkeit c.

Bei einem Durchmesser der positiven Säule von 9 cm und mit

$$\omega_0 = \sqrt{e^2 \, N/arepsilon_0 \, m} = 5{,}65 \cdot 10^4 \, \sqrt{N}$$

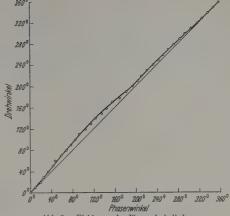


Abb. 2a. Eichkurve des Phasendrehgliedes

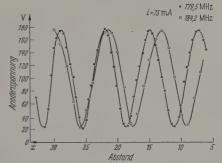


Abb. 2b. Anodenspannung der Phasendiskriminatorröhre EQ 80 in Abhängigkeit vom Abstand der Empfangssonde zum Ort der Wellenanregung

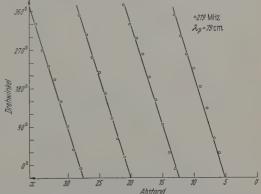


Abb. 2c. Drehwinkel am Phasenschieber in Abhängigkeit vom Abstand der Empfangssonde zum Ort der Wellenanregung

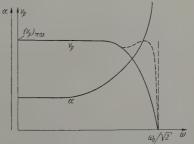
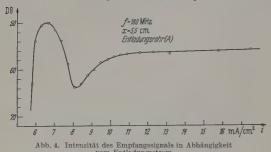


Abb. 3. Verlauf von Phasengeschwindigkeit und Dämpfung im Ausbreitungsbereich der Welle

wird

$$p = 2.74 \cdot 10^{-6} \, \sqrt{N}$$
 .

Für einen Entladungsstrom von 10 mA wird N etwa $4\cdot 10^8$ cm⁻³ und damit $p=5,6\cdot 10^{-2}$. Bei einer der Anordnungen war r=5/2,9=1,73, so daß sich hier für die maximale Phasengeschwindigkeit $(v_p)_{\rm max}$ ein Wert



von 4,5 · 108 cm/sec ergab. Das Verhältnis von $(v_p)_{\rm max}/c$ wird dann 1,5 · 10-2.

Da außerdem der Parameter p von der Grenzfrequenz abhängt, die durch die Elektronenkonzentration N und damit durch die Stärke der Gasentladungs-

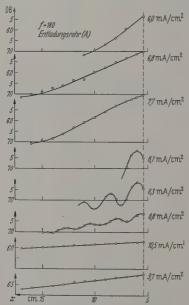


Abb. 5. Intensitätsverlauf längs des Ausbreitungsweges bei ungestörter Ausbreitung

stromdichte i bestimmt wird, nähert sich mit wachsendem i die Phasengeschwindigkeit ebenfalls der Lichtgeschwindigkeit c. Die Abb. 3 gibt den etwa zu erwartenden Verlauf der Phasengeschwindigkeit v_p und der Dämpfung α in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz ω qualitativ wieder.

Die Übereinstimmung des experimentell gefundenen Verlaufes mit dem theoretisch zu erwartenden Verlauf wurde bereits in den Untersuchungen von Seitner [3] und Bittner [4] gezeigt.

Wird nun bei festgehaltenem Abstand x der Empfangssonde von der HF-Einkopplungsstelle und bei

konstanter Frequenz der Entladungsstrom i von hohen Stromwerten (etwa 15 mA/cm²) zu niedrigen Werten verändert, so wird eine Verringerung der Elektronen-konzentration N und damit eine Variation der Eigenfrequenz ω_0 des Plasmas herbeigeführt.

Abb. 4 zeigt den Amplitudengang an der Empfangssonde in Abhängigkeit von der Stromdichte i bei konstanter Frequenz für 180 MHz. Als Ordinate ist die Amplitudenänderung im relativen Maßstab in db aufgetragen. Dem Wert von 50 db entspricht eine Spannung von etwa 40 μ · V am Eingang des Empfängers. Es wurden Messungen an Anordnungen mit drei verschiedenen Plasmaquerschnitten und mit Oxydflächenbzw. Wolfram-Heizwendeln als Kathode ausgeführt.

Der zu erwartende, normale Amplitudenverlauf müßte einen steten Übergang von niedrigen Dämpfungswerten bei großen Stromdichten zu hohen bei kleinen Stromdichten zeigen, da mit Verringerung der Stromdichte i ($\sim N \sim \omega_0^2$) die Grenzfrequenz des Plasmas $\omega_0/\sqrt{2}$ sich der Betriebsfrequenz ω nähert und an der Stelle $\omega = \omega_0/\sqrt{2}$ die Amplitude verschwindet. Bekanntlich findet bei dem Wert $\omega_0/\sqrt{2}$ keine Wellenausbreitung mehr statt. Der von rechts nach links abfallende Teil der Kurven in Abb. 4 entspricht dem theoretisch zu erwartenden Verlauf; dagegen bestand für den nochmaligen Anstieg (Maximum) an der abfallenden Flanke, der durch den gestrichelten Verlauf der v_p -Kurve in Abb. 3 wiedergegeben wird, noch keine Erklärung.

Der in Abb. 4 dargestellte Amplitudengang als Funktion der Entladungsstromdichte i gibt einen ungefähren Anhalt über die zu erwartende Dämpfung einer sich längs des Plasmakabels ausbreitenden Welle bei einer bestimmten Elektronendichte. Zur quantitativen Bestimmung der Dämpfung wurde der Amplitudengang der fortschreitenden Welle in Abhängigkeit von der Entfernung zur Einkopplungsstelle aufgenommen. Die Abb. 5 zeigt den für verschiedene Stromdichten gemessenen Dämpfungsverlauf bei konstanter Frequenz. Bei hohen Stromdichten ist das Dämpfungsmaß der Welle gemessen in Neper/cm geringer als bei kleineren Stromdichten. Demzufolge zeigen die Geraden für große Stromdichten eine geringere Neigung. Für Stromdichtewerte, die um das Maximum in Abb. 4 herum liegen, ergeben sich jedoch wieder kleinere Dämpfungswerte. In dem dazwischenliegenden Gebiet, welches durch das Minimum gekennzeichnet ist, treten längs des Kabels Interferenzen auf, obgleich keine Reflexion der Welle stattfindet oder eine zweite Welle mit benachbarter Frequenz, die durch Überlagerung zu einer derartigen stehenden Welle führen könnte, nicht vorhanden ist. Diese Erscheinung wurde über den ganzen Meßbereich von 50 bis 250 MHz beobachtet.

Es lag nahe, als Ursache dieser Welligkeit zwei verschiedene Modes, d.h. zwei verschiedene Wellentypen gleicher Frequenz, anzunehmen, von denen eine dem rechten, normalen Kurventeil zuzuschreiben wäre und bei der es sich um den theoretisch zu erwartenden Kurvenverlauf handelt, während die andere Mode dem linken, durch das Maximum gekennzeichneten Kurventeil angehört. In dem Bereich, in dem die stehenden Wellen auftreten, müssen die Amplituden etwa von gleicher Größenordnung sein.

Alle fortschreitenden Wellen, die dem rechten, mal verlaufenden Teil der Kurve in Abb. 4 angelen, liefern stets Reflexionen, wenn der Ausbreitagsweg unterbrochen wird. Versuche, Reflexionen alle bei den Stromwerten zu erhalten, in deren Besch das Maximum auftritt, schlugen fehl.

Die Kurve a in Abb. 6 zeigt den Verlauf der aplitude der fortschreitenden Welle längs des Kabels eine Stromdichte im Bereich des Maximums. Die Bleitung ist hierbei an ihrem Ende durch einen sorber reflexionsfrei abgeschlossen und die Anode indet sich noch weit außerhalb der Meßleitung. Aneließend wurde bei unveränderten Daten der Gasbladung der Absorber entfernt und die Anode an e Stelle der Meßleitung gebracht, an der die Amplile der Welle so groß war, daß an jeder fortschreiaden Welle (Vorwärtswelle) mit Sicherheit Rekionen nachzuweisen sind. Der Luftraum des Kabels ischen Gasentladungsrohr und äußerem Metallinder wurde dabei wie bei allen Reflexionsmessunn mit einem Metallring in gleicher Höhe zur Anode gegrenzt. Die Messungen des Amplitudenverlaufes gs des Kabels zeigt jetzt die Kurve b) in Abb. 6. Diese Reflexionsversuche ergaben, daß an allen ellen, die bei Stromwerten im Bereich des Maximum

Villen, die bei Stromwerten im Bereich des Maximum a'treten, keine Reflexionen zu erzielen waren. Auf Cund dieses Resultates schien das Vorhandensein e'er zweiten Mode der Vorwärtswelle in Frage zu sihen. Es waren daher zur Klarstellung dieses Verhetens und zur Klärung der Interferenzen weitere Ltersuchungen erforderlich.

Influβ der Elektronen-Triftgeschwindigkeit auf die Ausbreitung langsamer Wellen

Bei Annäherung an die Übertragungsgrenze wird Phasengeschwindigkeit stark verzögert und kommt it die Größenordnung der gerichteten Elektronengschwindigkeit. Es kann daher in Nähe der Ausbreitugsgrenze nicht gleichgültig sein, ob die Ausbreitugsrichtung der Welle mit der Elektronenströmung zammenfällt oder ihr entgegengerichtet ist. Die Verte für die Dämpfung und Phasengeschwindigkeit nissen dann eine Abhängigkeit von der Lage der Anzungsstelle der Welle zur Kathode bzw. Anode des Etladungsgefäßes zeigen. Ein experimenteller Nachwis dieses Einflusses war bisher noch nicht erbracht wirden [4].

Stimmen Translationsrichtung der Elektronen und 4sbreitungsrichtung der Welle überein, so wird ein Trkürzungsfaktor von der Größe $v_p/(v_p+u_0)$ wirksam, daß die Dämpfung der Welle nach der Funktion

 $e^{\frac{x}{\alpha}} \frac{y_p}{y_p + u_0} x$ erfolgt, wenn α das Dämpfungsmaß Nep-/cm bei ruhendem Plasma und u_0 die gerichtete Schwindigkeit der Elektronen bedeuten.

Sind beide Bewegungsrichtungen entgegengesetzt, verläuft die Dämpfung nach der Funktion

 $\frac{v_p}{v_p - u_s} x$; hier tritt eine scheinbare Wegverlängerung

h den Faktor $v_p/(v_p-u_0)$ auf.

Wird nun bei festgehaltenem Abstand der Empagssonde zur Anregungsstelle der Verlauf der Amplitle in Abhängigkeit von der Stromdichte i aufgemmen, so ergeben sich bei Annäherung an die Übergungsgrenze unter völlig gleichen Bedingungen, aber unterschiedlichen Richtungen der Wellenausbreitung zur Elektronenbewegung zwei Kurven verschiedener Dämpfung, wie Abb. 7 zeigt. Die Welle, deren Ausbreitung entgegen der Elektronenbewegung erfolgt (s. Kurve a in Abb. 7), weist eine stärkere Dämpfung bei Annäherung an die Übertragungsgrenze auf als bei gleichgerichteten Bewegungen beider (s. Kurve b in

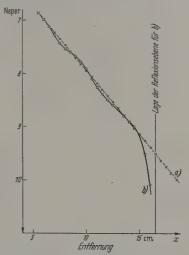


Abb. 6. Intensitätsverlauf im Bereich des Maximums bei Unterbrechung des Ausbreitungsweges

Abb. 7). Der Abfall der Kurve a setzt bereits bei einer größeren Stromdichte ein. Auch das an der Flanke gelegene Maximum wird gedämpft und liegt

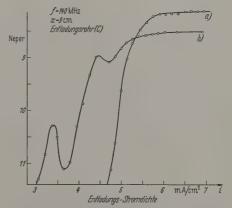


Abb. 7. Einfluß der Elektronenbewegung auf die Intensität des Empfangssignales

unter dem Empfindlichkeitspegel des Empfängers. Bei großen Werten der Phasengeschwindigkeit $v_p>u_0$ tritt die unterschiedliche Dämpfung infolge der Elektronenbewegung nicht in Erscheinung. Beide Kurven müssen in diesem Bereich etwa das gleiche Dämpfungsmaß haben. Eine zweite kleinere Erhebung zu Beginn des abfallenden Teiles der Kurve (s. Kurve b in Abb. 7). ist für unsere Betrachtung hier unwesentlich. Sie wird durch Überlagerung verursacht und ändert sich mit dem Abstand x im Gegensatz zur festen Lage des Maximum. Hierauf soll im Rahmen dieser Zusammenfassung nicht eingegangen werden. Wird die starke Bedämpfung an der Abfallflanke der Kurve a durch

eine Erhöhung der Anregungsspannung wieder ausgeglichen, so zeigt sich auch das Maximum wieder, dessen Lage bei fester Meßfrequenz unabhängig von der Bewegungsrichtung der Elektronen zur Richtung der Wellenausbreitung stets bei gleichen Stromdichten, d.h. gleicher Elektronendichte gefunden wurde.

Betrachtet man die Abstände gleicher benachbarter Phasenzustände einer im Plasma sich ausbreitenden Welle, so muß je nach Lage der Bewegungsrichtungen

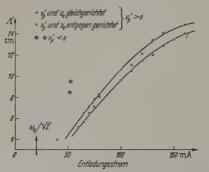


Abb. 8. Einfluß der Elektronenbewegung auf die Wellenlänge im ruhenden System

zueinander eine Vergrößerung bzw. eine Verkleinerung dieser Abstände eintreten. Dieser Unterschied muß sich bei der Bestimmung der Phasengeschwindigkeit zeigen.

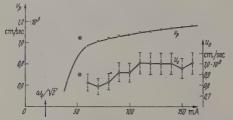


Abb. 9. Verlauf der Phasengeschwindigkeit der Welle und der gerichteten Geschwindigkeit der Elektronen

Wird von dem äußeren Beobachter die Wegstrecke Λ eines 360°-Phasenabstandes bestimmt, so bestehen die beiden Beziehungen: bei konstanter Frequenz

$$\Lambda^+ \cdot f = v_n + u_0$$

und

$$\Lambda^- \cdot f = v_n - u_0.$$

Aus ihnen folgt für die Phasengeschwindigkeit der bei ruhendem Plasma sich ausbreitenden Welle

$$v_p = \frac{(\varLambda^+ + \varLambda^-)f}{2}$$

und für die gerichtete Geschwindigkeit der Elektronen ergibt sich dann:

$$u_0 = \frac{(\varLambda^+ - \varLambda^-)\,f}{2} \,.$$

Die aus den Phasendifferenzmessungen sich ergebenden Werte für die Wegstrecken A^+ und A^- eines 360°-Phasenabstandes sind in Abb. 8 in Abhängigkeit von der Stromdichte aufgetragen. Man erkennt, daß bei gleichgerichteten Bewegungen die 360°-Phasenabstände stets größer sind als die Abstände, die bei entgegengerichteten Bewegungen gemessen wurden.

Die Meßpunkte, die bei der Stromstärke von 50 mA liegen, sind mit einem Kreis zusätzlich gekennzeichnet. Sie gehören dem Maximum der im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Anomalie an der Abstiegsflanke des Empfangspegels an. Phasendifferenzmessungen für diese "anomale" Welle ergaben mit zunehmender Entfernung x zur Anregungsstelle eine negative Phasendrehung im Gegensatz zu der positiven Phasendrehung einer in x-Richtung fortschreitenden Welle.

G. BIENER: Ausbreitung langsamer elektromagnetischer Wellen

Abb. 9 zeigt die Werte für die Phasengeschwindigkeit v_p und für die gerichtete Geschwindigkeit der Elektronen u_0 . Sie wurden auf Grund obiger Beziehungen aus den beiden Kurven der Abb. 8 ermittelt. Da die Triftgeschwindigkeit der Elektronen durch Differenzbildung zweier etwa gleicher Größen bestimmt wird, ist der durch die Meßungenauigkeit in Erscheinung tretende Fehler bedeutend. Den ermittelten u_0 -Werten haftet ein Fehler von etwa $\pm 10\%$ and Die zu erwartenden Schwankungen sind in Abb. 9 eingetragen. Der numerische Wert für die Elektronen-Triftgeschwindigkeit liegt etwa zwischen $8\cdot 10^7$ und $10\cdot 10^7$ cm/sec.

Diskussion über das Auftreten verschiedener Modes

Die Ausbreitungsvorgänge in bewegten Plasmen lassen sich am einfachsten übersehen, wenn man zunächst von den Gleichungen ausgeht, die für ein mitgeführtes, d.h. relativ zum Plasma ruhendes Koordinatensystem gelten, und mit Hilfe einer relativistischen Transformation diese Gleichungen für das zum Beobachter ruhende System unformt. Da im Bereich der vorliegenden Untersuchungen die Elektronengeschwindigkeit u_0 klein gegen die Lichtgeschwindigkeit ist genügt eine einfache Galilei-Transformation.

Für die Frequenz des ruhenden Systems, dem der Beobachter angehört, gilt dann nach [5], S. 394

$$\omega'(\gamma) = \omega(\gamma) \pm u_0 \cdot \gamma$$

und für die Phasengeschwindigkeit

$$v_p'(\gamma) = v_p(\gamma) \pm u_0.$$

Die Ausbreitungsfunktion $\omega(\gamma)$ hat in dem mitgeführten Koordinatensystem etwa den in Abb. 10 eingezeichneten Verlauf, da mit $\omega \to \omega_0/\sqrt{2}$ die Phasengeschwindigkeit $v_p \to 0$ und das Phasenmaß $\gamma \to \infty$ geht und für $\omega \to 0$ geht $v_p \to (v_p)_{\rm max}$ und $\gamma \to 0$. Um zu der Werten $\omega'(\gamma)$ und $v_p'(\gamma)$ zu gelangen, die von dem ruhenden Beobachter gemessen werden, ist auf Grund obiger Beziehungen der Betrag der Triftgeschwindigkeit u_0 zu addieren bzw. zu subtrahieren, je nach Lage der Bewegungsrichtungen zueinander. Führt man diese einfache Transformation rein formal auch unter Berücksichtigung von positiven und negativen Werter des Phasenmaßes γ aus, so ergibt sich die Abb. 10a für positive u_0 und Abb. 10b für negative Werte von u_0 auf Grund der beiden Beziehungen

$$\omega'(\gamma) = \pm \omega(\gamma) + u_0 \cdot \gamma$$

und

$$\omega'(\gamma) = \pm \, \omega(\gamma) - u_0 \cdot \gamma \,,$$

wobei die Richtung von der Anregungsstelle zur Empfangsstelle als positiv festgelegt ist.

Îm rechten Quadranten ist $v_p = \omega/\gamma$ stets größer null, im linken stets kleiner null. Die Gruppengeschwindigkeit $v_{qr} = d\omega/d\gamma$ läßt sich aus der Steigung

cr Kurve $\omega(\gamma)$ entnehmen. Der gestrichelt gezeichte Teil der Kurven $\omega'(\gamma)$ kann nicht existieren, da br die Gruppengeschwindigkeit negativ ist. Die behtung der Gruppengeschwindigkeit würde dann er zu der Anregungsstelle hinweisen und damit die hergieströmung zum Sender hinführen.

Aus Abb. 10a kann abgelesen werden, daß zwei frtschreitende Wellen existieren können. Es besteht dmit die Möglichkeit der Existenz einer zweiten Mode, ch. eines zweiten Wellentypes bei gleicher Frequenz. doch kann aus dieser Darstellung keine Aussage ier die Dämpfung der Modes getroffen werden. Ferner aus Abb. 10a zu entnehmen, daß eine Grenzfrequenz iht mehr existiert; abgesehen von einer Übertragingsgrenze infolge der nicht berücksichtigten Dämpfug.

Der linke Quadrant in Abb. 10a zeigt eine Welle, iren Phasengeschwindigkeit v'_p kleiner null ist und imit der Elektronenbewegung entgegen, d.h. zur aregungsstelle hin gerichtet ist. Da die Gruppengschwindigkeit gleichzeitig positiv ist, sind v'_p und v'_{gr} cander entgegengerichtet. Dies ist das Merkmal für die Rückwärtswelle.

Bei Einspeisung der Welle entgegen der Elektronenwegung folgt aus Abb. 10b die Existenz nur einer brwärtswelle. Hier existiert wieder eine Grenzfreenz, deren Wert kleiner ist als der Wert bei ruhenm Plasma $\omega_0/\sqrt{2}$ und sich um so mehr zu tiefen Freenzen hin verschiebt, je größer u_0 wird. Der Bereich, dem die Vorwärtswelle hier auftreten kann, wird it wachsendem u_0 immer mehr eingeengt, um bei hr großem u_0 zu verschwinden. Das bedeutet aber ir, daß die Welle, deren Phasengeschwindigkeit einer als die Triftgeschwindigkeit der Elektronen vrd, sich gegen die Richtung der Elektronenbeweing nicht mehr ausbreiten kann. In ihrem Existenzreich nimmt die Phasengeschwindigkeit einen endlhen Wert an und strebt nicht nach null, wie es der II bei Übereinstimmung der Ausbreitungsrichtungen .. Über die Dämpfung der einzelnen Modes, die den rschiedenen Kurvenästen zugeordnet sind, kann aus bb. 10 nichts entnommen werden.

Aus den gemessenen Werten für die Phasenschwindigkeit v_p' und den ermittelten Werten für die ektronen-Triftgeschwindigkeit u_0 wurden einzelne erte der Ausbreitungsfunktion $f(\gamma)$ ermittelt und in bb. 11 eingetragen. Diese Werte beziehen sich auf n relativ zum Plasma mitbewegtes Koordinatenstem. Die Ausbreitungskurve $f(\gamma)$ gilt also nur für n ruhendes Plasma. Wird nun eine Gerade mit der eigung tg $\delta = +u_0$ in Abb. 11 eingezeichnet, so kann treh Addition die Kurve $f'(\gamma)$ ermittelt werden, die men Überblick über die Ausbreitungsverhältnisse in eiem bewegten Plasma, bezogen auf das ruhende Kodinatensystem des Beobachters gibt. Für jeden urvenpunkt gibt die Steigung der Sekante — vom bordinatenursprung ausgehend – die Größe der lasengeschwindigkeit wieder, so wie sie vom ruhenn Beobachter gemessen wird.

Überträgt man den rechten, durch Messungen erttelten Verlauf der Kurve $f(\gamma)$ auf den linken Quatanten, so läßt sich der Existenzbereich der zu ertrenden Rückwärtswelle bestimmen. Für eine Frecenz, für die Vorwärts- und Rückwärtswelle gleichtig existieren können, folgt aus der Lage der

Schnittpunkte der "Frequenzgeraden", die parallel zur Abszisse verläuft, mit der Kurve $f'(\gamma)$, daß die Phasengeschwindigkeit der Vorwärtswelle stets größer sein muß als die v_p -Werte der Rückwärtswelle. Messungen an beiden Wellen zeigten dagegen stets das umgekehrte Verhalten. So lag der gemessene Betrag der negativen Phasengeschwindigkeit für die Maximumstelle immer über dem entsprechenden Wert der Vorwärtswelle.

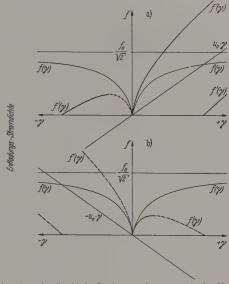


Abb. 10a u. b. Graphische Bestimmung der zu erwartenden Modes

Ferner wird bei Umkehr der Bewegungsrichtung der Elektronen zur Richtung der Energieströmung der Welle, durch Verlegen des Anregungsortes der Welle auf die Anodenseite des Entladungsrohres, gleichfalls eine negative Phasengeschwindigkeit gemessen. Aus

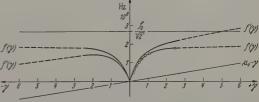


Abb. 11. Bestimmung der Ausbreitungsfunktion auf Grund von Messungen

dem Verlauf der Ausbreitungsfunktion $f'(\gamma)$ in Abb. 10b ist jedoch zu entnehmen, daß bei dieser Anordnung keine Rückwärtswelle existieren kann.

Auf Grund dieses Verhaltens muß gefolgert werden, daß es sich um keine Rückwärtswelle handeln kann, die durch die Bewegung der Elektronen hervorgerufen wird. Ein weiterer Beweis, daß es sich dennoch um eine Rückwärtswelle handelt, wird erst durch die Messung der Richtung der Gruppengeschwindigkeit erbracht.

Messung der Gruppengeschwindigkeit

Zur Bestimmung der Gruppengeschwindigkeit einer fortschreitenden Welle wird bei konstantem Strom der Gasentladung jeweils der Betrag der Phasendifferenz für zwei benachbarte Frequenzen gemessen, der einer Wegänderung Δx in positiver Richtung entspricht. Die positive Richtung zeigt hierbei von der Energie-Einkopplungsstelle fort. Der Abstand zwischen zwei Phasenzuständen, die 360° gegeneinander verschoben sind, entspricht einer Wellenlänge Λ . Die Gruppengeschwindigkeit ergibt sich aus der Beziehung

$$v_{gr} = \frac{\Delta\omega}{\Delta\gamma} = \frac{f_2 - f_1}{1/\Lambda_2 - 1/\Lambda_1}$$

Im Bereich des normalen rechten Astes der Kurve in Abb. 4, die den Amplitudenverlauf in Abhängigkeit von der Entladungsstromstärke wiedergibt, nimmt mit wachsender Frequenz f die Phasengeschwindigkeit v_p und die Wellenlänge ab. Hier liegt eine normale Dispersion vor.

So ergaben sich für die Frequenzen $f_1=174,44$ MHz und $f_2=177,04$ MHz die Wellenlängen $A_1=10,1$ cm und $A_2=9,3$ cm; die Phasengeschwindigkeiten folgen dementsprechend zu $(v_p)_1=1,76\cdot 10^9$ und $(v_p)_2=1,65\cdot 10^9$ cm/sec. Die Gruppengeschwindigkeit ergibt sich damit nach obiger Beziehung zu $v_{gr}=2,9\cdot 10^8$ cm/sec. Diese Messungen wurden bei einem Strom von 60 mA und einer Brennspannung $U_b=66$ V ausgeführt. Der Abstand zwischen Kathode und Anode betrug 205 cm.

Im Bereich des linken Kurventeiles, der das Maximum einschließt und der durch den negativen Wert der Phasengeschwindigkeit gekennzeichnet ist, wurden für die Wellenlängen A folgende Mittelwerte gefunden:

$$\begin{array}{lll} f_1 = 175 \ \mathrm{MHz} & f_2 = 176 \ \mathrm{MHz} \\ A_1 = 7,3 \ \mathrm{cm} & A_2 = 7,4 \ \mathrm{cm} \\ (v_p)_1 = 1,28 \cdot 10^9 \ \mathrm{cm/sec} & (v_p)_2 = 1,3 \cdot 10^9 \ \mathrm{cm/sec} \\ f_3 = 179 \ \mathrm{MHz} & f_4 = 180 \ \mathrm{MHz} \\ A_3 = 11,5 \ \mathrm{cm} & A_4 = 12,7 \ \mathrm{cm} \\ (v_p)_3 = 2,06 \cdot 10^9 \ \mathrm{cm/sec} & (v_p)_4 = 2,28 \cdot 10^9 \ \mathrm{cm/sec} \end{array}$$

Mit steigender Frequenz nehmen Wellenlänge und Betrag der negativen Phasengeschwindigkeit zu. Dies Verhalten kennzeichnet die anomale Dispersion (s. [9], S. 91).

Aus der Beziehung für die Gruppengeschwindigkeit

$$v_{gr} = \begin{array}{c} v_p \\ 0 & dv_p \\ 1 - \begin{array}{c} \omega & dv_p \\ v_n & d\omega \end{array}$$

folgt bei negativer Phasengeschwindigkeit ein positiver Wert für die Gruppengeschwindigkeit, wenn die Bedingung

$$rac{\omega}{v_p} \cdot rac{dv_p}{d\omega} > 1$$

erfüllt wird. Für $\omega_2 = 180 \text{ MHz}$ und $\omega_1 = 179 \text{ MHz}$ wird

$$\begin{split} \frac{\omega_2}{(v_p)_2} & \frac{\omega_1}{(v_p)_1} = 2 \cdot \pi \cdot 8, 3 \cdot 10^{-3} \\ & \frac{\omega}{(v_p)_1} = 2 \pi \cdot 8, 7 \cdot 10^{-2}. \end{split}$$

und

Da bei negativer Phasengeschwindigkeit die Gruppengeschwindigkeit positiv bleibt, liegt hier eine Rückwärtswelle vor.

Das Auftreten der Rückwärtswelle ohne Einwirkung eines Magnetfeldes wird durch den endlichen Wert der Elektronendichte am Rande des Entladungsrohres bedingt. In einer Arbeit von W.O. Schumann

[12] wird gezeigt, daß unter dieser Bedingung eine Rückwärtswelle im Plasmakabel auch ohne Magnetfeld auftritt.

Das Verhalten des Plasmakabels bei tiefen Frequenzen

Bei Berücksichtigung der Zusammenstöße der Elektronen mit den neutralen Molekülen können einem ionisierten Gas die Eigenschaften eines Halbleiters zugeschrieben werden, dessen Dielektrizitätskonstante ε und dessen Leitfähigkeit \varkappa durch die Ausdrücke

$$\begin{split} \varepsilon &= \varepsilon_0 \Big(1 - \frac{\omega_0^2}{\nu^2 + \omega^2}\Big) \frac{\text{Farad}}{\text{cm}} \\ \text{und} \quad & \varkappa = \frac{Ne^2}{m} \frac{\nu}{(\nu^2 + \omega^2)} = \frac{\varepsilon_0 \omega_0^2}{\nu^2 + \omega^2} \frac{\nu}{\text{cm}} \frac{\text{Siemens}}{\text{cm}} \end{split}$$

Bei tiefen Frequenzen, etwa < 1 MHz, wenn $\omega \ll v$ gilt, wird $\varkappa = \varepsilon_0 \cdot \omega_0^2/v$. Das Plasmakabel verhält sich dann wie ein konzentrisches Kabel, dessen Plasma-Innenleiter einen sehr hohen Widerstand hat. Aus den Messungen des Dämpfungsmaßes α bei tiefen Frequenzen an einem Plasmakabel kann daher auf den Widerstandsbelag des Innenleiters R Ω/cm geschlossen werden.

Unter der Bedingung, daß der Widerstandsbelag R eines Kabels sehr klein ist gegenüber der Größe ωL , wenn L die Induktivität pro em und $\omega = 2\pi t$ die Kreisfrequenz der sich ausbreitenden Welle ist, gilt die Näherungsformel für das Dämpfungsmaß $\alpha = \frac{1}{2} R\omega C$, wenn C die Kapazität pro em des Kabels ist. Beschränkt man sich bei der Bestimmung von C auf den statischen Wert, so ergibt sich für C der Ausdruck

$$C = rac{2\pi \cdot arepsilon_r \cdot arepsilon_0}{\ln A/a}$$
,

wenn A/a das Durchmesserverhältnis von begrenzendem Metallzylinder zum Plasmaleiter ist. Das Dielektrikum zwischen beiden Leitern ist Luft. Mit A/a=1,72 und $\varepsilon_0=1$ wird $C=1,02\cdot 10^{-12}$ F/cm.

Zur Abschätzung des Widerstandsbelages R des Plasmaleiters wird auf Sondenmessungen zurückgegriffen. Es ist

$$R = rac{1}{arkappa \cdot q} = rac{\mathfrak{E}}{J} rac{ ext{Volt/cm}}{ ext{Amp}},$$

wo $\mathfrak E$ die aus dem Raumpotential bestimmte Feldstärke im Plasma und J der gesamte Entladungsstrom ist. Dabei wird vorausgesetzt, daß das Plasma homogen ist. Die Ausbreitungsmessungen bei den tiefen Frequenzen und die Sondenmessungen beziehen sich im folgenden auf den gleichen Entladungsstrom von

1abene						
Frequenz	Dämpfungsmaß (gemessen)	Dämpfungsmaß (errechnet)				
MHz	Neper/cm	Neper/cm				
1,2 0,9 0,5	$\begin{array}{c} 2,85 \cdot 10^{-2} \\ 2,5 \cdot 10^{-2} \\ 1,68 \cdot 10^{-2} \end{array}$	$\begin{array}{c} 1.2 \cdot 10^{-2} \\ 0.9 \cdot 10^{-2} \\ 0.68 \cdot 10^{-2} \end{array}$				

z.B. 10 mA. Für R ergibt sich dann R=28,7 Ω/cm . Der aus R und C ermittelte Wert für das Dämpfungsmaß α findet sich in Spalte 3, der aus der Ausbreitungsmessung ermittelte Wert in Spalte 2 der Tabelle.

Auf Grund der Beziehung $\varkappa = 1/R \cdot q$ wurde die Leitfähigkeit \varkappa ermittelt, wenn der Widerstandsbelag

as $R=2\cdot\alpha^2/\omega\,C$ bestimmt wurde. Das Dämpfungsruß α wurde bei verschiedenen Stromstärken J der (sentladung und konstanter Frequenz gemessen. Da flem Stromdichtewert i ein bestimmter Wert der Lektronenkonzentration N und damit auch ein bestimmter Wert der Grenzfrequenz ω_0 zugeordnet ist, durde \varkappa als Funktion von ω_0^2 aufgetragen. Aus der teigung der Geraden; $\varkappa=(\varepsilon_0/\nu)\cdot\omega_0^2$ folgt mit $\varepsilon_0=96\cdot 10^{-12}~{\rm Amp\cdot sec/V\cdot m}$ bei einer Meßfrequenz von $(0~{\rm kHz}$ für die Stoßzahl der Wert $2,9\cdot 10^7~{\rm sec^{-1}}$. Bei Estimmung der Plasmaeigenfrequenz aus Sondenssungen und der Leitfähigkeit aus der Beziehung $\alpha=i/E$ wurde für die Stoßzahl der Wert $2,6\cdot 10^7~{\rm errorsungen}$

Zusammenfassung

Es wurde eine Meßmethode beschrieben, die die Tellenparameter an einem beliebigen Ort einer fortchreitenden Welle, bezogen auf ein festes kohärentes Ignal, zu messen gestattet.

Die Anwendung der Phasendifferenzmeßmethode schränkte sich auf ein stationäres Plasma, bei dem e komplexe Dielektrizitätskonstante zeitlich unab-Ingig ist. Es wurden Betrag und Richtung der nasengeschwindigkeit sowie der Gruppengeschwingkeit der sich ausbreitenden Welle bestimmt. Auf rund dieser Methode war es im Verlauf der Messunn an der speziellen Anordnung des "Plasmakabels" öglich, zwischen einer Vorwärtswelle, d.h. einer elle übereinstimmender Richtung von Phasen- und ruppengeschwindigkeit, und einer Rückwärtswelle, h, einer solchen Welle, bei der diese Richtungen entrgenlaufen, zu unterscheiden. Die bisherige Meßrethode mit "stehenden Wellen" ermöglichte nicht, eide Wellen voneinander zu unterscheiden und damit e Existenz einer Rückwärtswelle, deren Auftreten arch einen endlichen Wert der Konzentration der adungsträger am Rande des Plasmas bedingt ist [12],

Die vollständige Erfassung der Ausbreitungsparaeter durch die Phasendifferenzmethode führte ferner a dem Nachweis des Einflusses der Elektronen-Triftschwindigkeit auf die Wellenausbreitung. Es wurde er Betrag der Triftgeschwindigkeit in einer nicht isonermen, stationären Niederdruck-Hg-Dampfentlaung bestimmt. Die Anwendung der Phasendifferenzmeßmethode erfordert eine fortschreitende Welle im Plasmakabel, die nicht durch Reflexionen gestört wird. Das Plasmakabel wurde daher reflexionsfrei abgeschlossen. Die Dämpfung der fortschreitenden Welle ergab sich aus dem Vergleich der Amplituden zweier Empfangsorte. Durch logarithmische Eichung des Anzeigeinstrumentes am Empfängerausgang konnte der Dämpfungswert in Neper/cm direkt abgelesen werden.

Ergänzend wurde aus den gemessenen Dämpfungswerten bei tiefen Frequenzen die Leitfähigkeit des Plasmas ermittelt. Bei bekannter Elektronenkonzentration, die aus der Grenzfrequenz des Übertragungsbereiches folgt, ergab sich aus dem gemessenen Wert der Leitfähigkeit die Stoßzahl der Elektronen, dessen Wert mit dem aus den Sondenmessungen gut übereinstimmt. Für das Bestehen einer unselbständigen Gasentladung ist bekanntlich das Gebiet, welches durch das Plasma ausgefüllt wird, von untergeordneter Bedeutung. Das Plasma dient lediglich zur Fortleitung des Stromes zwischen Anode und dem Kathodenfallgebiet der Entladung und stellt einen Leiter mit relativ schlechter Leitfähigkeit dar. Die durchgeführten Messungen bei tiefen Frequenzen (<1,2 MHz) am Plasmakabel haben dies Verhalten bestätigt.

Herrn Professor Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. W. O. Schumann danke ich sehr für die Anregung zu dieser Arbeit und für sein stets förderndes Interesse. Ferner danke ich dem europäischen Amt des Electronies Directorate of Air Force Cambridge Research Center für die finanziellen Mittel zur Durchführung dieser Arbeit. Der Deutschen Forschungsgemeinschaft sei noch besonders für die Überlassung von Geräten gedankt.

Literatur: [1] SCHUMANN, W.O.: Sitzgsber. Bayer. Akad. Wiss. 1948, S. 255ff. — [2] SCHUMANN, W.O.: Elektron 5, 279 (1951). — [3] SEITNER, R.: Diss. T.H. München 1954. — [4] BITTNER, G.: Z. angew. Phys. 10, 117 (1958). — [5] SCHUMANN, W.O.: Z. angew. Phys. 2, 393 (1950). — [6] SCHUMANN, W.O.: Z. angew. Phys. 3, 178 (1951). — [7] SCHUMANN, W.O.: Z. Naturforsch. 5a, 281 (1950). — [8] BAUER, K.: Diss. T.H. München 1951. — [9] SCHUMANN, W.O.: Elektrische Wellen. München: Hanser 1948. — [10] PILZ, G.: Diss. T.H. München 1949. — [11] JONKER U. OVERBECK: Philips techn. Rdsch. 1, 1 (1949). — [12] SCHUMANN, W.O.: Z. angew. Phys. 12, 145 (1960).

Dr.-Ing. GUSTAV BIENER, Elektrophysikalisches Institut der T.H. München

Magnetische Eigenschaften elektrolytisch dargestellter Permalloy-Schichten mit uniaxialer Anisotropie

Von Alfred Politycki

Mit 7 Textabbildungen

(Eingegangen am 21. Juni 1961)

Dünne Permalloyschichten mit magnetischer Anotropie, die als Speicherelemente der Zukunft ein esonderes Interesse finden, werden meist durch Aufampfen im Magnetfeld hergestellt. Man kann sie doch auch durch elektrolytische Abscheidung aus ner wäßrigen Lösung erzeugen. Im folgenden soll iese Methode näher beschrieben und über erste irgebnisse berichtet werden.

Herstellung der Schichten

Die elektrolytische Methode unterscheidet sich von allen anderen Verfahren dadurch, daß man für die zu erzeugende Schicht eine elektrisch leitende Unterlage benötigt. Dies ist zweifellos von Nachteil; dafür läßt sich das Verfahren jedoch mit sehr einfachen Mitteln und bei Zimmertemperatur durchführen. Abb. 1 zeigt schematisch den Aufbau einer derartigen Versuchsanordnung. Die metallisierte Unterlage wird parallel zu einem magnetischen Gleichfeld in einen Elektrolyten getaucht, der Nickel- und Eisenionen enthält, und negativ (kathodisch) polarisiert. Als Anode dient ein

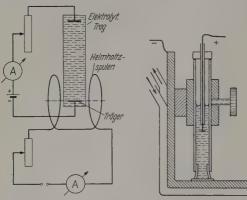


Abb. 1. Versuchsanordnung zur elektrolytischen Darstellung von Permalloyschichten mit uniaxialer Anisotropie

Abb. 2. Apparatur zur Darstellung kreisförmig begrenzter Permalloyflecke

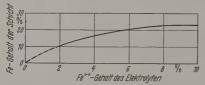


Abb. 3. Eisengehalt der Legierungsschicht in Abhängigkeit vom Ionenverhältnis Fe²⁺/Fe²⁺ + Ni²⁺ im Elektrolyten (1000 Å-Schichten)

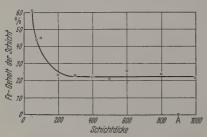


Abb. 4. Eisengehalt der Legierungsschicht in Abhängigkeit von der Schichtdicke

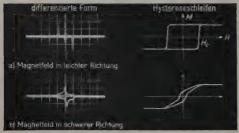


Abb. 5. Hystereseschleifen von elektrolytisch hergestellten $1000~{\rm \AA-Schichten}$

Blech oder Netz aus unmagnetischem Material, z.B. aus Platin. Bei Stromfluß werden die im Bad enthaltenen $\mathrm{Ni^{2+}}$ - und $\mathrm{Fe^{2+}}$ -Ionen gleichzeitig als Metall niedergeschlagen.

Für eine kathodische Stromdichte von $3~\mathrm{mA/cm^2}$ ergibt sich eine Abscheidungsgeschwindigkeit von

etwa 10 Å/sec. Wie sich durch analytische Untersuchungen sowie Schichtdickenmessungen nach der Tolanski-Methode ergab, lag die Stromausbeute bei unseren Versuchen im allgemeinen bei 90 %. Die restliche Strommenge geht durch gleichzeitige Entwicklung von Wasserstoff an der Probe verloren. Die Permalloyschicht ist also von Beginn der Herstellung an mit aktivem (atomarem) Wasserstoff gesättigt.

Je nach Wahl der Abscheidungszeit lassen sich Schichtdicken zwischen 20 Å und etwa 10000 Å erhalten. Bei der Herstellung sehr dünner Präparate muß man besonders darauf achten, daß eine gleichmäßige Stromlinienverteilung erreicht wird. Andernfalls sind die Niederschläge am Rand der Unterlage dicker als in der Probenmitte. Abb. 2 zeigt ein elektrolytisches Sondengefäß, mit dem man kreisförmig begrenzte Schichten herstellen kann, die relativ gleich-

mäßig ausgebildet sind.

Die Zusammenstellung des Elektrolyten muß naturgemäß so gewählt sein, daß die gewünschte Legierung entsteht. In erster Linie kommt es auf das Verhältnis zwischen Nickel- und Eisenionen in der Lösung an. Abb. 3 zeigt den Eisengehalt der Legierungsschicht in Abhängigkeit vom Eisengehalt des Elektrolyten. Um den Einfluß der Spannungsanisotropie und der Kristallanisotropie auf die Magnetisierung möglichst klein zu halten, soll die Schicht bekanntlich etwa 80% Nickel und 20% Eisen enthalten. Eine derartige Zusammensetzung wird erreicht, wenn im Bad ungefähr 6% Fe²⁺-Ionen enthalten sind. Dieser Wert hängt jedoch noch von der Stromdichte, der Temperatur sowie anderen Einflüssen ab. Eingehende Untersuchungen haben außerdem gezeigt, daß die Zusammensetzung des Niederschlages zu Beginn einer Elektrolyse anders ausfällt als später. Wie Abb. 4 zeigt, ist die Eisenabscheidung anfangs in starkem Maße bevorzugt.

Diese Beobachtung war für die Weiterentwicklung des elektrolytischen Verfahrens von großer Wichtigkeit. Es zeigte sich nämlich, daß man den Konzentrationsgradienten in der Schicht durch Verwendung eines geeigneten Zusatzstoffes zum Elektrolyten wesentlich verringern kann. Gleichzeitig wurde auch die Koerzitivkraft sehr viel kleiner. Die Wirkung des organischen Zusatzstoffes beruht im wesentlichen darauf, daß die Schicht äußerst feinteilig wird (Teilchengröße etwa 100 bis 200 Å). Höchstwahrscheinlich wird er auch teilweise in den Niederschlag mit eingebaut.

Magnetische Eigenschaften der Schichten

Die magnetischen Eigenschaften der elektrolytisch erzeugten Permalloyschichten sind in starkem Maße von den Herstellungsbedingungen abhängig.

a) Uniaxiale Anisotropie

Wird die Abscheidung in einem Magnetfeld vorgenommen, so zeigen die Schichten eine uniaxiale Anisotropie. Die leichte Richtung liegt parallel zu dem bei der Herstellung angelegten Feld. Die 50 Hz-Hysterese hat beim Magnetisieren in der leichten Richtung eine extrem rechteckige Form (Abb. 5). Senkrecht dazu besteht sie — ähnlich wie bei Aufdampfschichten — aus einem schräg liegenden, nur wenig geöffneten Linienzug mit einem Sprung.

Theoretisch ist zu erwarten [1], daß die Ummagneterung in der schweren Richtung hysteresefrei vertät, wenn die Schicht aus einer einzigen Domäne meht. Die experimentell beobachtete Hysterese göffnete Form) haben SMITH [2] sowie Ohlson und Pum [3] mit einer Aufspaltung in schmale Domänen Zusammenhang gebracht, die nach Magnetisierung ir schwerer Richtung bei Verkleinerung des Feldes britt. Abb. 6 zeigt eine derartige Domänenaufspaltung bei einer elektrolytisch erzeugten Schicht von 0 Å Dicke. Sie geht nach Fuchs [4] aus geringen htungsschwankungen des Magnetisierungsvektors

evor, die man bei defosierter elektronenmikropischer Abbildung als eifenstruktur erkennen an. Die Zusammenhänge schen Domänenverhalund Hysterese hat LOTKELLER [5] näher beeieben. Danach ist der ung in der Hysterese mit n Entstehen der in Abb. 6 ats gezeigten Stacheln tichlich verknüpft: Beim egen eines schwachen genfeldes in der schweren htung wird die in der prünglichen schweren htung liegende Magneerung in den Néel-Wänunstabil und klappt diodisch in die antipar-

le Richtung um. Die Wände bestehen dann aus schieden magnetisierten Néel-Wandabschnitten, die Ich schmale Bloch-Wandabschnitte (Bloch-Linien) einander getrennt sind.

b) Koerzitivkraft

Wie bereits erwähnt, ist die Koerzitivkraft sehr den Herstellungsbedingungen abhängig. R [6] erhielt für Permalloyschichten mit 23% Eisen rte zwischen 24 und 62 Oe. Bei unseren feinkristaln Präparaten liegt die Koerzitivkraft dagegen meist er 5 Oe. Die Werte sind mit den bei Aufdampfichten erzielten Ergebnissen vergleichbar, ebenso Anisotropiefeldstärke H_K , die unabhängig von der lichtdicke etwa 3,5 Oe beträgt. In Abb. 7 ist die hängigkeit der Koerzitivkraft von der Schichtdicke getragen. Nach einer Theorie von NÉEL [7] erhöht ı die für eine Wandwanderung erforderliche Feldrke mit abnehmender Schichtdicke, weil sich der fluß lokaler Dickenschwankungen bzw. der Oberhenrauhigkeit dann zunehmend bemerkbar macht. tsprechend dem daraus abgeleiteten Gesetz H_c prop. wäre zu fordern, daß die Neigung der Kurve dem ponenten 1,33 entspricht. Von Wolf, Katz und AIN [9] wurde dies experimentell auch annähernd unden. Bei unserer Kurve haben wir eine derartige gung nur bis herab zu einer Schichtdicke von 1000 Å. Koerzitivkraft bleibt dann zunächst unverändert rve 4), um später wieder anzusteigen. Es zeigte sich, dieser zweite Anstieg mit dem oben erwähnten zu en Eisengehalt der Schichten erklärt werden kann. Verringerung des Konzentrationsgradienten in der licht verlagerte sich der Kurvenanstieg nach links

(Kurve 4 gestrichelt). Unter geeigneten Bedingungen läßt sich erreichen, daß die Koerzitivkraft bis herab zu etwa 100 Å Schichtdicke konstant bleibt oder sogar etwas kleiner wird! Diese Beobachtung steht im Einklang mit Ergebnissen, die Middelter [10] bei Aufdampfschichten erhalten hat. Er deutete den Gang der Koerzitivkraft unterhalb von 1000 Å mit der in diesem Gebiet zu erwartenden Änderung in der Wandstruktur: Bei dickeren Schichten haben wir den Bloch-Wandtyp, d. h. der Magnetisierungsvektordrehtsich um eine Achse, die in der Schichtebene und senkrecht zur Wand liegt. Er dreht also aus der Schicht heraus. An

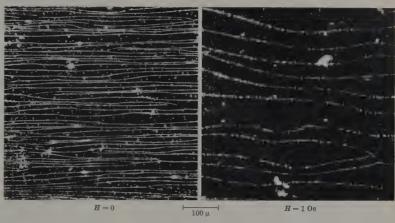
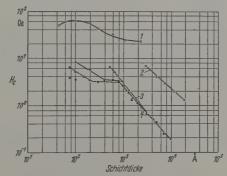


Abb. 6. Domänenaufspaltung nach Magnetisierung in schwerer Richtung. [Bittertechnik-Aufnahmen]

der Oberfläche entstehen dadurch Streufelder. Wird die Schicht dünner, so zwingt das stärker entmagnetisierende Feld den Magnetisierungsvektor in die Schichtebene hinein. Er dreht sich dann in der Schicht (Néel-



Abb, 7. Abhängigkeit der Koerzitivkraft von der Schichtdieke bei elektrolytisch hergestellten Permalloyschichten. Kurve I REIMER [6]; 2 LLOYD and SMITH [8]; 3 WOLF, KATZ, BRAIN [9]; 4 eigene Ergebnisse

Wand). Da die Bloch-Wandenergie mit abnehmender Schichtdicke größer, die Néel-Wandenergie aber kleiner wird, muß es zu einem Übergang kommen.

Die elektrolytisch erzeugten Permalloyschichten unterscheiden sich in ihrem magnetischen Verhalten somit kaum von Aufdampfschichten. Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ist zwar noch nicht so gut, daß sich alle Parameter, die für die magnetischen Eigenschaften der Schichten wichtig sind, einzeln übersehen lassen. Trotzdem ist es bemerkenswert, daß sich mit Hilfe des elektrolytischen Verfahrens nahezu die

gleichen Resultate erzielen lassen wie beim Aufdampfen. Man sollte annehmen, daß in beiden Fällen die gleiche Ursache für die uniaxiale Anisotropie vorliegt. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß ein Sauerstoffeinbau bei elektrolytischen Schichten sehr unwahrscheinlich ist, da die Proben unter stark reduzierenden Bedingungen (unter aktivem Wasserstoff) hergestellt werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, daß der teilweise eingebaute organische Zusatzstoff eine ähnliche Wirkung ausübt wie die Restgase im Falle der Aufdampfschichten.

Zusammenfassung

Es wird beschrieben, wie man auf elektrolytischem Wege dünne Permalloyschichten mit uniaxialer Anisotropie erzeugen kann. Die Präparate zeigen hinsichtlich Hystereseschleife und Domänenaufspaltung das gleiche Verhalten wie Aufdampfschichten. Die Anisotropiefeldstärke liegt im Mittel bei $H_k=3,5$ 0e, während die Koerzitivkraft bei Schichten bis zu 1000 Å Dicke etwa $H_c=2,7$ 0e beträgt. Darüber hinaus folgen die Werte ungefähr dem Néelschen Gesetz $H_c\sim D^{-\frac{1}{3}}$.

Literatur: [1] STONER, E.C., and E.P. WOLFAHET: Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. A 240, 599 (1948). — [2] SMITH, D.O. J. Appl. Phys. 29, 264 (1958). — [3] OHLSON, C.D., and A.V. POIM: J. Appl. Phys. 29, 274 (1958). — [4] FUCHS, E. Z. angew. Phys. 13, 157 (1961). — [5] FELDTKELLER, E.: Z. angew. Phys. 13, 161 (1961). — [6] REIMER, L.: Z. Phys. 150, 99 (1958). — [7] NÉEL, L.: J. Phys. Radium 17, 250 (1956). — [8] LLOYD, J.C., and R.S. SMITH: J. Appl. Phys. 30, 2748 (1955). — [9] WOLF, J.W., H.W. KATZ and A.E. BRAIN: Proc. Elektronics Components Conferenz, 1959, p. 15. — [10] METHFESSEL, S., S. MIDDELHOEK and H. Thomas: IBM-Journal, April 1960, p. 96.

Dr. Alfred Politycki,
Siemens & Halske AG., Forschungslaboratorium.
München 8

Zur Turbulenzentstehung bei der Strömung zwischen rotierenden Zylindern*

Von Walter Tillmann

Mit 14 Textabbildungen (Eingegangen am 6. Juli 1961)

1. Einleitung

In der Strömungsphysik schenkt man der Strömung einer inkompressiblen Flüssigkeit im Ringspalt zwischen zwei koaxialen rotierenden Kreiszylindern eine größere Beachtung aus zweierlei Gründen. Einmal genießt sie den Vorzug, zu den wenigen Fällen zu gehören, für die eine exakte Lösung der Navier-Stokesschen Gleichungen existiert, zum andernmal erscheint sie als einfachste aller gekrümmten Strömungen geeignet, an ihr den Einfluß von auftretenden Zentrifugalkräften zu studieren. Eine Strömung wird nämlich durch Kräfte, die senkrecht zur Strömungsrichtung verschieden groß sind, geschichtet. Eine solche Schichtung hat zur Folge, daß das sonst einteilige Stabilitätsproblem mehrteilig wird. Bei der hier in Rede stehenden Strömung wurde bisher nur das Teilproblem, das sich mit der Stabilität der Schichtung befaßt, von Lord RAYLEIGH [1] und G.I. TAYLOR [2] befriedigend aufgeklärt. Dank diesen Arbeiten kennt man den Verlauf der Grenze zwischen dem stabil und instabil geschichteten Bereich für relativ kleine Spaltweiten recht genau und weiß, daß entlang dieser Stabilitätsgrenze die laminare Bewegung in die sog. zellulare umschlägt. Zwei weitere Teilprobleme der Stabilität ergeben sich dadurch, daß z.B. in den Sonderfällen, wenn nur einer der beiden Zylinder rotiert, bei höheren Drehzahlen des Zylinders die laminare bzw. die zellulare Strömung, jede in einer für sich charakteristischen Weise turbulent wird. Insbesondere der erste der beiden Fälle wird in der vorliegenden Arbeit ausführlicher behandelt.

Zum Sonderfall des allein rotierenden äußeren Zylinders führte als erster M. COUETTE [3] Versuche bei sehr kleiner Spaltweite aus und stellte an Hand seiner Drehmomentenmessungen fest, daß die laminare Strömung von einer bestimmten Drehzahl des Zylinders ab turbulent wird. Später machten bei grö-Beren Spaltweiten u. a. noch F. WENDT [4], G.I TAYLOR [5] und E. MAURER [6] die gleiche Feststellung. Wenn man die gemessenen kritischen Rey nolds-Zahlen in Abhängigkeit vom Verhältnis der Zylinderradien miteinander vergleicht, wird man geradezu verleitet, nach einer Gesetzmäßigkeit zu suchen. Der klassische Weg ist eine Stabilitätsuntersuchung der Laminarströmung nach der Methode der kleinen Schwingungen, wobei man der Grundströmung tortschreitende Wellen überlagert. Setzt man die Störungsbewegung zweidimensional an, so kann man von vornherein erwarten, daß sich für alle Reynoldssche Zahlen und alle Störungswellenlängen Stabilität ergibt; denn nach L. HOPF [7] zeigt dieses Verhalter bereits die geradlinige¹ Couette-Strömung, wo de Einfluß einer stabilen dynamischen Schichtung fehlt In der Tat ergaben die von Th. Sext [8] und F SCHULTZ-GRUNOW [9] veröffentlichten Stabilitätsbetrachtungen vollständige Stabilität, nur wurde das Ergebnis wenig überzeugend nachgewiesen. Went auch ein strenger Beweis vorliegen würde, den ohne großen Aufwand zu führen als erstes Anliegen hie beabsichtigt ist, so könnte für eine dreidimensionale Störungsbewegung doch noch eine Stabilitätsgrenze bei endlichen Reynoldsschen Zahlen existieren. Be einer gekrümmten Grundströmung braucht nämlich der Satz von H.B. SQUIRE [10], daß die zweidimen sionalen Störungen zur niedrigsten Stabilitätsgrenze führen, nicht mehr zu gelten.

Andererseits ist es aber auch möglich, daß bei der Versuchsreihen, die als Beispiele für den laminar turbulenten Umschlag angeführt wurden, das Stabili tätsverhalten gemäß der linearisierten Störungstheorie durch andere endliche Störungen überdeckt wurde. Für das Auftreten solcher Störungen könner

^{*} Erweiterte Fassung eines Vortrages, gehalten auf dem X. Intern. Kongr. f. Angew. Mech., Stresa 1960.

 $^{^{1}}$ Grenzfall der eigentlichen Couette-Strömung bei Ent arten der beiden Kreiszylinder in zwei parallele ebene Wände

weichungen von der zweidimensionalen Grundmung in der Nähe der Zylinderenden verantwortic sein oder mangelnde Herstellungsgenauigkeit wie z. schlechter Rundlauf und Exzentrizität der Zyiver, auch ein zu schnelles Anfahren des Zylinders dergleichen mehr. Bei dieser Sachlage können re experimentelle Untersuchungen, bei denen die Johnna durch Sichtbarmachung unmittelbar beobtet werden kann, am ehesten helfen, die Ursache le Umschlages aufzuklären. Solche Versuche sind außer von F. Schultz-Grunow [9] auch vom fasser angestellt worden. Während Schultz-IJNOW insbesondere auf eine große Genauigkeit der Herstellung des Versuchsapparates achtete, wden bei den eigenen Versuchen besondere Maßmen angewendet, um die unerwünschte Sekundärmung, die immer durch die Endflächen des Spaltes vorgerufen wird, weitgehend zu schwächen.

Die aufgebaute Versuchseinrichtung erwies sich nh für Untersuchungen geeignet, wie in dem anderen derfall, dem allein rotierenden inneren Zylinder, Turbulentwerden der zellularen Strömung vor 👣 geht. Einzelheiten dieses verwickelten Vorganges wrden neuerdings schon von F. Schultz-Grunow H. Hein [11] und auch von D. Coles [12] beobtet. Während dort die Strömung durch beigemisch-Aluminiumflitterchen sichtbar gemacht wurde, wird r die Farbfadenmethode verwendet. Ähnlich wie der zellularen Strömung existieren auch in der sich bildenden turbulenten Strömung noch weit oberb der Taylorschen Stabilitätsgrenze Paare von ringmigen Wirbeln. S.I. Pai [13] machte zuerst auf se Erscheinung aufmerksam und stellte noch fest, 3 mit wachsender Drehzahl des inneren Zylinders Anzahl der Wirbelpaare im Spalt sprungweise nimmt. Die Änderung der Wirbelunterteilung wird r näher verfolgt, da deren Kenntnis für die Struktur Strömung bei beliebig großen Reynoldsschen hlen aufschlußreich sein könnte.

2. Stabilitätsuntersuchung der laminaren Strömung gegenüber zweidimensionalen fortschreitenden Störungswellen

Die Stromfunktion einer störenden Partialschwing wird mit

 $\psi = \varphi(r) e^{i\alpha(\vartheta - ct)} \tag{1}$

egesetzt. r und ϑ sind die Polarkoordinaten, t ist c Zeit. α , bis auf den Faktor 2π die reziproke Wellenlage der Störung, soll nur ganzzahlige Werte $0,1,2,\ldots$ crehlaufen, damit der Ansatz (1) eindeutig bleibt. Est im allgemeinen komplex; die Störung verläuft gdämpft, wenn $\mathrm{Im}(c) < 0$ ist, und angefacht, wenn $\mathrm{Im}(c) > 0$ ist. Setzt man zunächst eine ebene drehmmetrische Grundströmung mit der allein vorladenen azimutalen Geschwindigkeitskomponente u braus, dann erhält man aus den Navier-Stokesschen lifferentialgleichungen bei Linearisierung hinsichtlich der Amplitude φ eine gewöhnliche Differentialgleichung vierter Ordnung

$$-c)\left(\frac{1}{r}\frac{d}{dr}r\frac{d}{dr}-\frac{\alpha^{2}}{r^{2}}\right)\varphi-\left(\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\frac{1}{r}\frac{d}{dr}ur\right)\varphi$$

$$=\frac{\nu}{i\alpha}\left(\frac{1}{r}\frac{d}{dr}r\frac{d}{dr}-\frac{\alpha^{2}}{r^{2}}\right)^{2}\varphi.\right\} (2)$$

it v ist die kinematische Zähigkeit bezeichnet.

Zieht man für die Grundströmung u(r) im besonderen die Geschwindigkeitsverteilung der Strömung zwischen rotierenden Zylindern

$$u(r) = r \cdot \omega(r) = a_1 r - \frac{a_2}{r} \tag{3}$$

in Betracht, dann läßt sich die Stabilitätsdifferentialgleichung (2) mittels der Substitution

$$\chi = \left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \cdot \frac{d}{dr} - \frac{\alpha^2}{r^2}\right) \varphi \tag{4}$$

auf eine Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$(\omega - c) \chi = \frac{v}{i \alpha} \left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} r \frac{d}{dr} - \frac{\alpha^2}{r^2} \right) \chi \tag{5}$$

zurückführen. Die zugeordneten Randbedingungen sind $\varphi = d\varphi/dr = 0$ an der Wand des inneren und äußeren Zylinders, d.i. für $r=r_i$ und $r=r_a$. Die aus Differentialgleichung und Randbedingungen bestehende Randwertaufgabe bestimmt bei vorgegebenem $\omega(r)$ und ν sowie ebenfalls vorgegebenem α ein Spektrum unendlich vieler Eigenwerte c. Ist $\chi(r)$ die allgemeine Lösung von (5), so kann man (4) mit der Methode der Variation der Konstanten nach \varphi auflösen und über die Randbedingungen zu einer Gleichung für die Eigenwerte gelangen, die bereits von SEXL angegeben wurde. Eine Behandlung dieser Eigenwertgleichung soll hier ebenso wie bei Sexl unterbleiben. Die weitere Untersuchung wird sich darauf beschränken, von den Eigenwerten c nur die reellen, die neutralen Störungsschwingungen entsprechen, zu suchen.

Zuvor werde noch bemerkt, daß auch ohne Beschränkung auf reelles c die Randwertaufgabe für $\alpha=0$ nicht lösbar ist. In diesem Fall sind $\chi_1=1$ und $\chi_{11}=\ln r$ zwei Fundamentallösungen der Differentialgleichung (5). Setzt man diese in die nach φ aufgelöste Gl. (4) ein, so ergeben sich zwei Lösungen für φ , mit denen man aber die angegebenen Randbedingungen nicht erfüllen kann.

Im weiteren wird nun c reell vorausgesetzt. Zunächst werde auf dem Wege, den H. Solberg [14] im Fall der geradlinigen Couette-Strömung gezeigt hat, versucht, eine Aussage über c zu erhalten. Die Störungsdifferentialgleichung wird symbolisch $L(\varphi) = 0$ geschrieben und der Integralausdruck

$$I = \int_{r_{c}}^{r_{a}} \left[\overline{\varphi} L(\varphi) + \varphi \overline{L(\varphi)}\right] r dr = 0$$
 (6)

gebildet. Durch Überstreichen sind konjugiert komplexe Größen bezeichnet. Zufolge der Randbedingungen versehwinden die Reibungsglieder in dem Integral, und es bleibt übrig

$$\begin{split} I = & -2\int_{r_{i}}^{r_{e}} (\omega - c) \left(\left| \frac{d\varphi}{dr} \right|^{2} + \frac{\alpha^{2}}{r^{2}} |\varphi|^{2} \right) r \, dr + \right\} \\ & + \int_{r_{i}}^{r_{e}} |\varphi|^{2} \left(\frac{d}{dr} \, r \, \frac{d}{dr} \, \omega \right) dr = 0 \, . \end{split}$$

Es wird noch angenommen, daß die Winkelgeschwindigkeit des äußeren Zylinders größer als die des inneren ist, also $\omega_a | \omega_i > 1$, d.h. daß die Grundströmung ohne Rücksicht auf das Radienverhältnis durch die Zentrifugalkräfte stets dynamisch stabil geschichtet ist. In Gl. (3) ist dann die Konstante

$$a_2 = \frac{r_a^2 \, r_i^2 \, (\omega_a - \omega_i)}{r_a^2 - r_i^2} > 0$$

und der Ausdruck

$$\frac{d}{dr} r \frac{d}{dr} \omega = -\frac{4a_2}{r^3} < 0.$$

Da hiermit der zweite Summand in (7) negativ ist, muß der erste Summand notwendigerweise positiv sein, d.h. $c > \omega_i$. (8)

Die Randwertaufgabe ist also für reelles c nur lösbar, wenn c größer als die Winkelgeschwindigkeit des inneren Zylinders ist. In gleicher Weise hatte sich früher für die geradlinige Couette-Strömung die umfassendere Aussage ergeben, daß reelle Eigenwerte nur innerhalb der extremen Geschwindigkeiten der Grundströmung liegen können. Bekanntlich existieren in dem Grenzfall überhaupt keine reellen Eigenwerte,

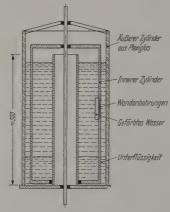


Abb. 1. Schematische Zeichnung des Versuchsapparates

und im Verlauf der weiteren Untersuchung bleibt festzustellen, ob die Aussage $c\!>\!\omega_i$ ebenfalls leer ist oder nicht.

Durch Streichen der Reibungsglieder in (5) erhält man die reibungslose Störungsdifferentialgleichung, aus der die Abhängigkeit von c herausfällt. Da dann keine reibungslosen neutralen Störungsschwingungen existieren, die sich bei Berücksichtigung der Reibung angefacht verhalten können, liegt es nahe, daß überhaupt keine neutralen Störungsschwingungen auftreten. Dies soll in der Weise nachgewiesen werden, daß die Störungsdifferentialgleichung der Strömung zwischen rotierenden Zylindern mittels einer Substitution approximativ in die der geradlinigen Couette-Strömung übergeführt wird.

Unter der Voraussetzung $\omega_a|\omega_i>1$ liege ein reeller Eigenwert c im Intervall $\omega_i< c<\omega_a$. In Anlehnung an die Stabilitätsuntersuchung geradliniger Strömungen sei der radiale Abstand r, wo $\omega=c$ ist, die Differentialgleichung (5) nämlich eine singuläre Stelle besitzt, als "kritische Stelle" r_k der Grundströmung bezeichnet, $\omega(r_k)=c$. Wird dann in (5) ω und c durch r bzw. r_k ausgedrückt und die Substitution

$$\frac{r}{r_{I}} = e^{y}$$

eingeführt, so geht (5) über in

$$\left(\frac{d^2}{du^2} - \alpha^2\right) \chi = \frac{i\alpha R}{2} \left(e^{2y} - 1\right) \chi. \tag{9}$$

Dabei ist noch mit

$$2\frac{a_2}{v} = R$$

eine Reynoldssche Zahl gebildet worden.

Es sei erwähnt, daß die noch vollständige Differentialgleichung (9) gelöst werden kann durch Laplace-Integrale von der Form

$$\chi = \int\limits_{P} e^{2\,y\,z} \, rac{\left(rac{i\,lpha\,R}{8}
ight)^z}{(z+\lambda)\,!\,(z-\lambda)\,!} \, dz \; \, ext{mit} \; \; \lambda = rac{1}{2} \, \, \sqrt{lpha^2 - rac{i\,lpha\,R}{2}} \, .$$

Der Integrationsweg P führt dabei vom Unendlichen ins Unendliche. Dieser Lösungsweg soll jedoch nicht weiter verfolgt werden. Eine Näherungsrechnung für relativ kleine Spaltweiten $(r_a-r_i) \ll r_a$ oder r_i möge hier genügen.

Die Lösung χ interessiert im Intervall $r_i \leq r \leq r_a$ oder infolge der Substitution im Intervall $\ln \frac{r_i}{r_k} \leq y \leq \ln \frac{r_a}{r_k}$. In diesem Intervall wird nun der Ausdruck $(e^{2y}-1)$ durch den linearen Abschnitt 2y seiner Taylor-Reihe um r_k ersetzt. Der absolute Fehler bleibt dabei kleiner als $2\left(\frac{r_a}{r_i}\ln \frac{r_a}{r_i}\right)^2$ und der relative Fehler kleiner als $\left(\frac{r_a}{r_i}\right)^2 \ln \frac{r_a}{r_i}$. Damit vereinfacht sich die Differentialgleichung (9) zu

$$\begin{pmatrix} d^2 \\ dy^2 - \alpha^2 \end{pmatrix} \chi = i \alpha R y \chi. \tag{10}$$

Die Differentialgleichung (10) ist aber identisch mit der Stabilitätsdifferentialgleichung der geradlinigen Couette-Strömung, wenn auch bei dieser der Koordinatennullpunkt in die kritische Stelle gelegt wird. Somit überträgt sich von dorther das Ergebnis, daß keine reellen Eigenwerte c existieren.

3. Der laminar-turbulente Umschlag im Sonderfall der eigentlichen Couette-Strömung

Für die visuelle Beobachtung der Strömung zwischen rotierenden Zylindern ist der früher von Wendt benutzte Versuchsapparat eingerichtet worden (Abb. 1). Der äußere Zylinder wurde aus Plexiglas neu gefertigt ($r_a = 14,39$ cm). Für den inneren standen drei gegeneinander austauschbare Zylinder verschiedenen Durchmessers zur Verfügung. Die zugehörigen Radienverhältnisse lauteten $r_a/r_i = 1,045, 1,149$ und 1,435. Als Versuchsflüssigkeit wurde Wasser stets bis zur gleichen Höhe eingefüllt. Den oberen Rand der Strömung im Ringspalt bildete der Wasserspiegel, den unteren Rand ein am inneren Zylinder befestigter Boden, welcher in Umfangsrichtung mehrfach geschlitzt1 war, um die Sekundärströmung zu schwächen. Die Verhältnisse der Wasserhöhe zur Spaltweite betrugen 70, 24 und 10.

Die Strömung wurde durch Strahlen dunkel gefärbten Wassers sichtbar gemacht, die aus Wandanbohrungen des inneren Zylinders ausströmten. Bei den Versuchsreihen zum laminar-turbulenten Umschlag blieb der innere Zylinder in Ruhe und die Drehzahl des äußeren Zylinders wurde sehr behutsam gesteigert. Abb. 2 zeigt die Schar der Farbfäden bei laminarer Strömung, wie man sie gegen die weiß

¹ Die Schlitze sind in der Zeichnung nicht angedeutet.

engstrichene Oberfläche des inneren Zylinders beobaden konnte. Bei dieser und allen weiteren Aufstallen war der Zylinder mittleren Durchmessers die baut. Etwa in halber Höhe hatte dieser Zylinder ein Reihe von Anbohrungen, die im Abstand von 5 nn übereinander angeordnet waren. Während des Ansufvorganges wickelten sich die Farbfäden immer n piralen um den inneren Zylinder langsam abwärts. Die einer Spaltweite deutlich zu beobaffen, daß bei einer bestimmten Reynolds-Zahl die

1,3 g/cm³ und eine kinematische Zähigkeit von etwa 10 cSt². Wenn sich dann die gestörte bodennahe Strömung im wesentlichen in der Unterflüssigkeit abspielte, wo die Reynoldssche Zahl dem Verhältnis der Zähigkeiten entsprechend etwa um eine Zehnerpotenz niedriger war, ließ sich die eigentliche Versuchsströmung bis zu weit größeren Reynolds-Zahlen hin laminar erhalten. Die Turbulenz entstand hier bei allen Spaltweiten unmittelbar oberhalb der Grenzfläche zwischen Wasser und Unterflüssigkeit.

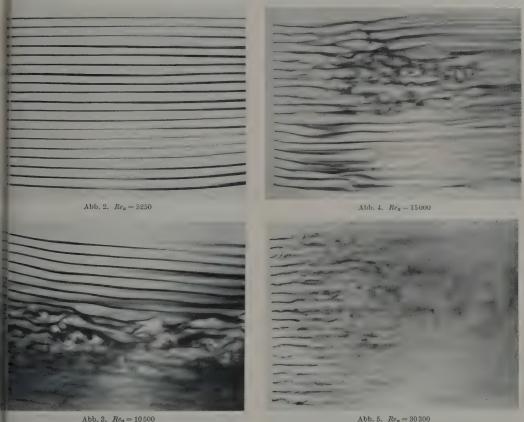


Abb. 2-5. Strömungsbilder im Sonderfall des allein rotierenden äußeren Zylinders (ohne Unterflüssigkeit, $r_a/r_i = 1,149$)

erwiesen.

bulenz in der Nähe des Spaltbodens einsetzte und dann mit der Strömung wandernd nach oben hin preitete. Während des Ausbreitungsvorganges de Abb. 3 aufgenommen. In einer Zeit von der Benordnung einer Sekunde wurde die Strömung hinauf zum Wasserspiegel turbulent.

Um entscheiden zu können, ob für das Einsetzen Turbulenz die Abweichungen von der Grundmung in der Nähe des Spaltbodens allein veranttlich waren, wurden die Versuche wie folgt wieder. Der Apparat wurde zunächst bis zu etwa ½ der erigen Wasserhöhe mit einer Mischung von chlozem Fett¹ und Tetrachlorkohlenstoff gefüllt (vgl. 1.1). Über der Mischung, der sog. Unterflüssig, wurde dann wieder Wasser bis zu der früheren ie geschichtet. Die Unterflüssigkeit mischte sich it mit Wasser, hatte bei 20° C eine Dichte von etwa

logarithmischen Maßstab aufgetragen 3. Die am oberen Ende der senkrechten Striche eingezeichneten Meßpunkte beziehen sich auf das Einsetzen der Turbulenz bei langsam wachsender Drehzahl des äußeren Zylinders, die anderen am unteren Strichende aber auf das Erlöschen der Turbulenz bei abnehmender Drehzahl, das auch untersucht wurde. Die bei der Versuchsreihe ohne Unterflüssigkeit gemessenen Werte

Die Meßergebnisse sind in Abb. 6 wiedergegeben.

Dort ist als Abszisse das Radienverhältnis r_a/r_i und als Ordinate die Reynoldssche Zahl $Re_a = \frac{r_m \omega_a (r_a - r_i)}{m}$ im

gleich eingetragen wurden. Die mit Unterflüssigkeit bei wachsender und abnehmender Drehzahl gemessenen $\begin{tabular}{ll} 2 & 1 & 8t = 1 \end{tabular}$ Stokes $\begin{tabular}{ll} 1 & 1 & 1 \end{tabular}$

passen gut zu den älteren Messungen, die zum Ver-

Versuchsprodukt DT 75 der Farbwerke Hoechst AG.

a $r_m = (r_a + r_i)/2$; die so definierte Reynolds-Zahl hat sich bei der Betrachtung der Reibungsmomente als zweckmäßig

Werte liegen zum Teil ähnlich weit auseinander wie bei der neueren Messung von D. Coles. Bei den Versuchen mit Unterflüssigkeit ist die obere kritische Reynolds-Zahl für $r_a/r_i=1,045$ etwa zweimal, für $r_a/r_i=1,149$ etwa viermal und für $r_a/r_i=1,435$ nur wenig größer als bei den Versuchen ohne Unterflüssigkeit. Der Gang des Faktors kommt wohl dadurch zustande, daß einerseits mit kleiner werdender Spaltweite die Unrundheiten der Zylinder eine kräftigere Wellenbewegung der Grenzfläche bewirkten und andererseits mit größer

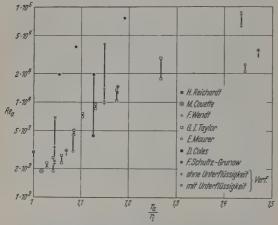


Abb. 6. Kritische Reynoldssche Zahlen für das Entstehen und Erlöschen von Turbulenz $(\omega_i=0)$

werdender Spaltweite die Abschirmung der Bodenstörungen bei gleicher Höhe der Unterflüssigkeit unzureichend wurde.

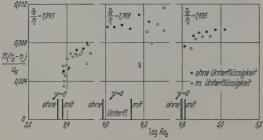


Abb. 7. Frequenz der Turbulenzflecken bei intermittierender Strömung $(\omega_i = 0)$

Die beiden Versuchsreihen zeigen also, daß bei der Entstehung der Turbulenz die Abweichungen der Grundströmung am Spaltboden eine entscheidende Rolle spielen. Ferner lassen sie den Schluß zu, daß bis zu den größten erreichten kritischen Reynoldsschen Zahlen die zweidimensionale Grundströmung, wie sie den Stabilitätsuntersuchungen zugrunde gelegt wurde, keine Instabilität gegenüber einer Störungsbewegung aufweist; denn die Reynolds-Zahl des laminar-turbulenten Umschlages kann bei dieser in sich geschlossenen Strömung nicht größer als die einer etwaigen Instabilität sein. Außerdem wurde die theoretische Grundströmung hier mit Hilfe der Unterflüssigkeit recht vollkommen verwirklicht, so daß ihr fast keine störenden Sekundärströmungen überlagert waren.

Daß die vollständige Stabilität der eigentlicher Couette-Strömung in der Wirklichkeit zutrifft, fol gerte aus seinen Untersuchungen auch F. Schultz Grunow. Hinsichtlich der Art der Störung, die in erster Linie für ein Entstehen der Turbulenz verant wortlich sein soll, stimmen die Beobachtungsergebniss mit den hier geschilderten aber nicht überein. So häl SCHULTZ-GRUNOW eine periodische Störung, die durch variierende Spaltweite hervorgerufen wird, für ent scheidend, und in seinen Experimenten blieb be guter Konstanz der Spaltweite die Strömung selbs für die höchsten erreichten Reynoldsschen Zahle laminar. Die in Abb. 6 von Schultz-Grunow über nommenen Meßpunkte kennzeichnen also nicht di obere Grenze der Laminarströmung, sondern nur di Grenze der Reynoldsschen Zahlen, die mit dem ver wendeten Versuchsapparat erreicht wurden.

Gegen die von Schultz-Grunow durchgeführter Versuche lassen sich nun folgende Einwände erheben Die Endscheiben, die den Ringspalt nach oben und unten abschlossen und sich mit dem äußeren Zylinde drehten, bewirkten sicherlich eine kräftige Sekundär strömung, so daß die im Versuch verwirklichte Grund strömung wesentlich von der ebenen Grundströmun der Theorie abwich. Weiter war bei den hohen Dreb zahlen des äußeren Zylinders die Zentrifugalbeschler nigung im Spalt so groß, daß ein Teil der Aluminiun flitterchen, die zur Sichtbarmachung der Strömun dienten, wahrscheinlich zentrifugiert und gegen di Innenwand des äußeren Glaszylinders gepreßt wurde die mit der Zylinderwand bewegten Aluminiumflitte chen dürften dann eine laminare Strömung nur vo getäuscht haben.

Die eigentliche Couette-Strömung ist hier auch be Reynoldsschen Zahlen oberhalb des laminar-turbuler ten Umschlages beobachtet worden. Ein charakterist sches Bild dieser Strömung, in der zahlreiche Turbi lenzflecken herumwanderten, vermittelt die Aufnahm Abb. 4. Der intermittierende Strömungszustand gin auch nach langen Wartezeiten nicht in den voll turbulenten über. Von Zeit zu Zeit erloschen sogar sämliche Turbulenzflecken, und anschließend breitete sie dann die Turbulenz wie beim laminar-turbulente Umschlag wieder von unten her aus.

Diese Beobachtung überrascht zunächst, da ma erwartet, daß die einmal erzeugten Turbulenzflecke zeitlich anwachsen, sich dabei überlappen und schlief lich in der voll turbulenten Strömung untergehe würden. Sie ist vielleicht zu verstehen, wenn man sie an die Betrachtungen erinnert, die L. PRANDTL [1] über den Einfluß einer statisch oder dynamisch sta bilen Schichtung auf die Turbulenz angestellt ha Die Aufrechterhaltung und Ausbreitung der Turb lenzflecken erfordert hier infolge der Behinderung de Schwankungsbewegung in radialer Richtung eine größeren Energievorrat als gewöhnlich. Dieser kan aber offenbar der Hauptströmung innerhalb de Turbulenzflecken nicht entzogen werden, und som erlahmt die Turbulenz. Die Anzahl der Flecken würd also laufend abnehmen, wenn nicht vom Boden bzw von der welligen Grenzfläche her Störungsenergi zugeführt würde, so daß sich ein Gleichgewicht ein stellen kann.

Zur quantitativen Beschreibung der intermittierenden Strömung dienen die Fleckenfrequenz \bar{n} un

o'Intermittenzfaktor γ . \bar{n} wird definiert als die einere Zahl von Turbulenzflecken, die an einem γ kt in der Zeiteinheit vorbeiwandern, und γ als a Bruchteil der Zeit, währenddessen an einem festen

die Messungen bei steigender und abnehmender Drehzahl keine unterschiedlichen Werte für \bar{n} . Der Meßbereich erstreckt sich nach links jeweils bis zur Grenze, an der bei abnehmender Drehzahl des äußeren Zy-

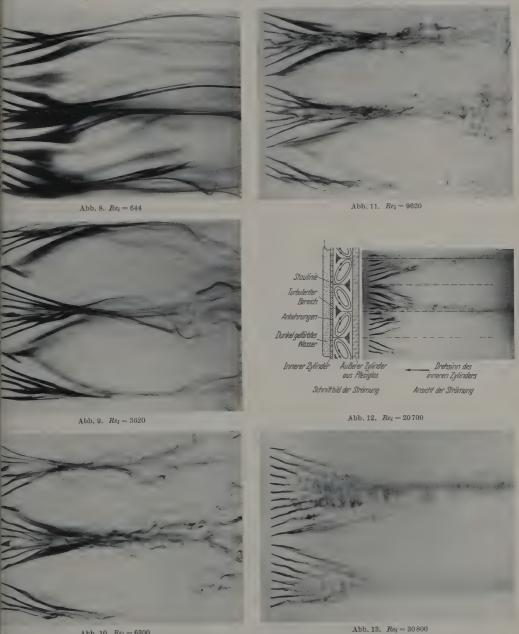


Abb. 10. $Re_i = 6300$ Abb. 13. $Re_i = 30800$ Abb. 8-13. Strömungsbilder im Sonderfall des allein rotierenden inneren Zylinders (ohne Unterflüssigkeit, $r_a/r_i = 1,149$)

akt die Strömung turbulent ist. Von den beiden blen konnte bei den Strömungsbeobachtungen \overline{n} vefähr ermittelt werden. Die Meßwerte, mit der Andgeschwindigkeit u_a und der Spaltweite r_a-r_i itensionslos gemacht, sind über log Re_a in Abb. 7 die drei verschiedenen Spaltweiten nebeneinander gestellt. Im Rahmen der Meßgenauigkeit lieferten

linders die Turbulenz erlosch, also $\gamma=0$ wurde. Nach rechts konnte aber die Grenze $\gamma=1$ nicht erreicht werden, da bei größeren Drehzahlen des Zylinders die aufeinanderfolgenden Turbulenzflecken sich nicht mehr mit ausreichender Genauigkeit voneinander trennen ließen. Eine Aufnahme der fast voll turbulenten Strömung ist als Abb. 5 wiedergegeben.

4. Entwicklung der turbulenten Strömung im Sonderfall des allein rotierenden inneren Zylinders

Ebenso wie im stabil geschichteten Bereich die laminare Strömung kann auch im instabil geschichteten Bereich die zellulare Strömung turbulent werden. Auch dieser Übergang ist im Sonderfall des allein rotierenden inneren Zylinders mittels der beschriebenen Farbfadenmethode beobachtet worden. Während die Turbulenz bei der laminaren Strömung schlagartig einsetzt, entwickelt sie sich bei der zellularen Strömung allmählich. Von den zahlreichen Strömungsaufnahmen, die bei einer Versuchsreihe ohne Unterflüssigkeit mit dem inneren Zylinder mittleren Durchmessers gemacht wurden, ist eine Auswahl (Abb. 8 bis 13) in der Reihenfolge wachsender Reynoldsscher Zahlen $Re_i = \frac{r_m \omega_i (r_a - r_i)}{r_i}$ wiedergegeben. Der charakteristische keilförmige Verlauf der Farbfäden, den alle Bilder hinter den Auslaßbohrungen zeigen, kommt

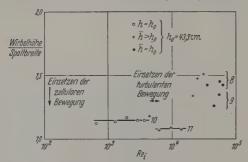


Abb. 14. Abhängigkeit der Wirbelhöhe von der Reynoldsschen Zahl $(r_a|r_i=1,149)$

durch Paare von Ringwirbeln zustande, wobei der Breite eines Keils die Höhe eines Wirbelpaares entspricht (vgl. Abb. 12). Der laminar-zellulare Umschlag findet für das gewählte Radienverhältnis bei Rei=119 statt. Überschreitet man diese Revnolds-Zahl, so wachsen die Störungen keineswegs exponentiell mit der Zeit an, wie es die linearisierte Störungstheorie verlangt. Bei der ersten Aufnahme Re, = 644 ist der Grundströmung außer den Taylor-Wirbeln noch eine fortschreitende Welle, die in Umfangsrichtung periodisch ist, überlagert. Diese doppeltperiodische Strömung wurde auch schon in [2], [11] und [12] erwähnt. Das Strömungsbild bei $Re_i = 6300$ läßt als erstes eine grob turbulente Bewegung erkennen, die mit wachsender Reynoldsscher Zahl immer feiner wird. Der Aufnahme bei $Re_i = 20700$ ist dann in Abb. 12 ein Schnittbild der Strömung nach den Vorstellungen von S.I. Pai [13] gegenübergestellt. Wenn man das letzte als Abb. 13 wiedergegebene Strömungsbild mit dem von Abb. 5 vergleicht, die beide bei derselben Revnolds-Zahl aufgenommen wurden, so offenbart sich anschaulich die grundverschiedene Struktur der turbulenten Bewegungen in den beiden Sonderfällen.

Die größte erreichte Reynoldssche Zahl in der Versuchsreihe, bei der noch eine Aufnahme gemacht wurde, war 55000. Auch bei dieser Aufnahme wies der keilförmige Verlauf der Farbfäden noch auf das Vorhandensein von Ringwirbeln hin. Allen Strömungsbildern wurde noch die jeweilige Wirbelhöhe entnommen und, mit der Spaltbreite dimensionslos gemacht, über Re_i im logarithmischen Maßstab in

Abb. 14 aufgetragen. Die verschiedene Kennzeichnung der Meßpunkte bezieht sich auf die Höhe des Wasser spiegels im Spalt. Bei kleinen Drehzahlen des innerer Zylinders unterscheidet sich die Spiegelhöhe h nich meßbar von der Höhe h_0 im Ruhezustand. Bei größeren Drehzahlen hebt sich der Spiegel jedoch bet trächtlich. Um eine dadurch bedingte Änderung de Wirbelhöhe zu vermeiden, ist dann während des Versuchs der Wasserspiegel soweit gesenkt worden, biseine mittlere Höhe \bar{h} wieder gleich der Höhe h_0 was Die neben den Meßpunkten eingetragenen Zahle geben die Anzahl der Wirbelpaare an, die wahrschein lich im Spalt vorhanden waren. Sie wurde durch Vergleich der Wirbelhöhe mit der Wasserspiegelhöhe er mittelt.

Entgegen den Ergebnissen von Taylor ist da Verhältnis von Wirbelhöhe zu Spaltbreite vor den Einsetzen von Turbulenz bereits größer als 1,0. Nach dem Einsetzen der turbulenten Bewegung nimmt da Verhältnis zunächst etwas ab, erreicht dann bei der großen Reynoldsschen Zahlen Werte bis 1,5. Dagegei beobachteten Schultz-Grunow und Hein [11] schoi bei $Re_i = 23300$ Wirbel, die doppelt so hoch wie di Spaltbreite waren. Die Wirbelteilung scheint durch die Sekundärströmung beeinflußt zu werden, die in Spalt durch den Boden und gegebenenfalls durch der Deckel verursacht wird; denn die geringere Änderun der Wirbelteilung bei den eigenen Versuchen ist offen bar darauf zurückzuführen, daß die Sekundärströ mung wegen der geschlitzten Ausführung des as inneren Zylinder befestigten Bodens und wegen de Fehlens eines Deckels schwächer war. Im Fall un endlich langer Zylinder würde sich wahrscheinlich di Wirbelhöhe nach Einsetzen der Turbulenz kaum än dern.

Zusammenfassung

Bei der Strömung einer Flüssigkeit im Ringspal zwischen zwei rotierenden koaxialen Zylindern trete infolge der dynamischen Schichtung durch Zentrifugal kräfte zwei geordnete Bewegungsformen, die laminar und die zellulare, auf. Der Übergang von beide Formen zur Turbulenz ist hier untersucht worden.

Zunächst wurde durch eine theoretische Unter suchung nachgewiesen, daß sich die laminare Strömungegenüber zweidimensionalen fortschreitenden Störungswellen wie zu erwarten stabil verhält. Um da Einsetzen von Turbulenz, das bei Versuchen imme wieder festgestellt wurde, aufzuklären, wurde diurch Farbfäden sichtbar gemachte Strömung in Sonderfall des allein rotierenden äußeren Zylinder beobachtet. Es zeigte sich, daß die Abweichungen volder Grundströmung in der Nähe der Zylinderender bei der Turbulenzentstehung eine entscheidende Roll spielen.

Im anderen Sonderfall des allein rotierenden in neren Zylinders wurde die allmähliche Entwicklung der zellularen zur turbulenten Strömung in einer Reihvon Strömungsaufnahmen festgehalten und die Änderung der Wirbelunterteilung in Abhängigkeit von de Reynolds-Zahl ausgewertet.

Die vorliegende Arbeit wurde im Max-Planck Institut für Strömungsforschung in Göttingen aus geführt. Für ihre Förderung bin ich Herrn Prof. Dr W. TOLLMIEN und Herrn Privatdozent Dr. D. GROHNI zu großem Dank verpflichtet.

Literatur: [1] LORD RAYLEIGH: Proc. Roy. Soc., Lond. B, 148 (1916); wiederabgedruckt in Scientific Papers, VI, p. 447. — [2] TAYLOR, G.I.: Phil. Trans. Roy. Soc. 1. A 223, 289 (1923). — [3] COUETTE, M.: Ann. de Phys. I, 433 (1890). — [4] WENDT, F.: Ing.-Arch. 4, 577 (1933). 11, 433 (1890). — [4] WENDT, F.: Ing.-Arch. 4, 577 (1933). — 'AyLOR, G. I.: Proc. Roy. Soc., Lond. A 157, 546 (1936). — 'TAURER, E.: Z. angew. Phys. 4, 466 (1952). — [7] HOFF, Ann. Phys. (4) 44, 1 (1914). — [8] SEXL, TH.: Ann. Phys. (3, 835 (1927). — [9] SCHULTZ-GRUNOW, F.: Z. angew. I. Mech. 39, 101 (1959); auch Forschungsber. Nordrheindt, Nr. 684, Beitrag III, 1959. — [10] SQUIRE, H. B.: Proc. Soc., Lond. A 142, 621 (1933). — [11] SCHULTZ-GRULF, F., u. H. HEIN: Z. Flugwiss. 4, 28 (1956); auch For-

schungsber. Nordrhein-Westf. Nr. 684, Beitrag I, 1959. – [12] Coles, D.: Transition in circular Coultte flow. Vortrag X. Internat. Kongr. Angew. Mech., Stresa 1960. — Investiga-Internat. Kongr. Angew. Mech., Stress 1900. — Investigation of stability of fluid flow. Interim Report, California Institute of Technology, Pasadena 1958. — [13] Par, S. I.: Turbulent flow between rotating cylinders. NACA TN 892, 1943. — [14] SOLBERG, H.: Zum Turbulenzproblem. Proc. I. Internat. Congr. Appl. Mech. Delft 1924, S. 387. PRANDTL, L.: Einfluß stabilisierender Kräfte auf die Turbulenz. Vorträge Aerodyn. u. verw. Geb., Aachen 1929. S. 1. Berlin: Springer 1930.

Dipl.-Phys. Walter Tillmann, Max-Planck-Institut für Strömungsforschung, Göttingen

Untersuchungen über den Stoß von Stahlkugeln

Von TILL v. EGIDY

Mit 4 Textabbildungen

(Eingegangen am 9. Mai 1961)

1. Einleitung

Zwei gleiche Kugeln aus gehärtetem Stahl, die sehr poliert sind, werden an Drähten oder Fäden so vehängt, daß der Abstand der Aufhängepunkte der elen Kugeln kleiner ist als der Abstand der Kugelvelpunkte. Läßt man die Kugeln aufeinandersen, so werden sie reflektiert und stoßen in immer tzeren Zeitabständen zusammen. Schließlich stoßen Kugeln so schnell hintereinander zusammen, daß an die einzelnen Stöße nicht mehr unterscheiden an, sondern einen ansteigenden Ton hört, der am de in einen singenden, schnell höher werdenden Ton rgeht und unterhalb der Hörgrenze abbricht. Dieser gang der Zunahme der Stoßfrequenz und des auftre-

tenden Tones, besonders seiner oberen Grenzfrequenz, soll untersucht werden.

Die Stöße wurden mit einem Zählwerk gezählt, der Frequenzanstieg gemessen und daraus die Energie, die bei jedem Stoß verloren geht, berechnet. Mit einem Kathodenstrahloszillographen wurde die Berührungsdauer bei dem Stoß und die Endfrequenz abgeschätzt.

Die Kugeln wurden entsprechend der Abb. 1 bifilar aufgehängt. Sie hatten einen Durchmesser von 7 cm bei einem Gewicht von 1436 g. Sie hingen an Stahldrähten von 0,25 oder 1 mm Durchmesser oder an

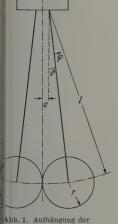


Abb. 1. Aufhängung der Stahlkugeln

rnsfäden, die 10, 25 und 45 cm lang waren. Der be Abstand der Aufhängepunktea war immer 0,5 cm. Die Halterung der Drähte bzw. Fäden war glichst starr mit der Hausmauer verbunden, damit nicht durch Schwingungen den Stoßvorgang bellussen konnte. Die Kugeln mußten sehr gut geligt und poliert werden, da schon Berührung mit 1 Finger die Messung wesentlich veränderte. Es de auch darauf geachtet, daß die Kugeln nicht gnetisch waren.

2. Bestimmung des Energieverlustes pro Stoß

Da der Schwingungsvorgang dem mathematischen Pendel ähnelt, würde man erwarten, daß die Schwingungsfrequenz unabhängig von dem maximalen Ausschlag und von der Energie ist. Die Bewegung des mathematischen Pendels wird jedoch nur teilweise ausgeführt, weil der Aufhängedraht (bzw. -faden) nie in die senkrechte Stellung kommt, wenn der Abstand der Aufhängepunkte 2a kleiner als der Durchmesser 2rder Kugeln ist (s. Abb. 1). Daraus ergibt sich eine Abhängigkeit der Schwingungsfrequenz v und der Schwingungsdauer $T = 1/\nu$ von dem maximalen Ausschlag und der Energie E des Systems. Diese Beziehung erhält man durch Integration der Energiegleichung über eine Schwingungsdauer T, während der die Energie konstant ist:

$$E = mg \, l \left(\cos\vartheta - \cos(\vartheta + \varphi)\right) + \frac{1}{2} \, m \, l^2 \Big(\frac{d\varphi}{dt}\Big)^2. \quad (1)$$

Dabei ist m die Kugelmasse, g die Erdbeschleunigung, l die Pendellänge und $\sin \vartheta = (r-a)/l$ (Abb. 1). Für kleine Ausschläge φ ergibt sich, wenn man sin $\varphi=\varphi$ und $\cos\varphi=1-\frac{\varphi^2}{2}$ setzt;

$$E = C_1 \operatorname{tg}^2(C_2 T)$$
 (2)

mit $C_1 = mgl\sin^2\theta/(2\cos\theta)$ und $C_2 = \sqrt{g\cos\theta/4l}$.

Eine Abnahme der Schwingungsdauer bedeutet also eine Abnahme der Energie. Als Schwingungsdauer T ist oben die Zeit zwischen Verlassen und Wiederberühren der Kugeln angesetzt, also ohne die Berührungszeit, die bei den Messungen mit eingeht. Bei kleinen Schwingungszeiten ist die Berührungszeit nicht zu vernachlässigen. Deshalb wurde bei der Bestimmung der Energie aus der gemessenen Schwingungsdauer die Berührungsdauer abgezogen. Die Berührungsdauer wurde aus einer unten angegebenen Formel [Gl. (8)] von H. Hertz berechnet.

Der prozentuale Energieverlust pro Stoßα läßt sich aus der Abnahme der Schwingungsdauer T mit der Zeit t berechnen:

$$\alpha = \frac{\Delta E}{E} = \frac{T}{E} \frac{dE}{dt} = \frac{T}{E} \frac{dE}{dT} \frac{dT}{dT} = \frac{4 \sin C_2 T}{\sin(2C_2 T)} \frac{dT}{dt} . \quad (3)$$

Um die Abhängigkeit der Schwingungsdauer von der Zeit zu messen, wurden die Stöße mit einem Zählwerk gezählt. Bei Berührung der Kugeln erhielt es einen Spannungstoß von 2 V. Bei den größeren Schwingungszeiten wurden alle 10 see je 5 sec lang die Stöße mit dem Zählwerk gezählt. Für die kleinen Schwingungszeiten wurde das laufende Zählwerk mit einer Schmalfilmkamera gefilmt, wodurch man jede ¹/₁₆ sec eine genaue Ablesung erhielt.

Nach diesen Messungen für verschiedene Aufhängungen der Kugeln wurde die Schwingungsdauer in Abhängigkeit von der Zeit aufgezeichnet. Aus diesen Kurven wurde nach den Gln. (2) und (3) die Abhängigkeit des prozentualen Energieverlustes pro Stoß a von der Energie E bestimmt und in Abb. 2 aufgetragen. Die Genauigkeit ist teilweise nur 20%, da die gemessene Kurve graphisch zweimal differenund nach dem Stoß:

$$\delta = rac{2 \sin^2 heta}{1 + \sin^2 heta} \quad ext{mit} \quad \sin heta = rac{r-a}{l} \; .$$

Das bedeutet für die verschiedenen Pendellängen:

Pendellänge . . |
$$10 \, \mathrm{cm}$$
 | $25 \, \mathrm{cm}$ | $45 \, \mathrm{cm}$ | δ | 0.165 | 0.0284 | 0.00885

Der prozentuale Energieverlust in einer unelastischer Aufhängung ist also von der Pendellänge abhängig und zwar für kürzere Pendellänge erheblich größer

Die Energieverluste durch den akustischen Ton die Luftreibung und durch die Anregung von Eigen

schwingungen in der Kuge sind so klein, daß sie ver nachlässigt wurden. Lori RAYLEIGH berechnete das Verhältnis der Energie der Eigenschwingung ersten einer Kugel zur Gesamt energie vor dem Stoß [1 und fand:

$$E(\text{erste Eigenschwingung})$$

$$E(\text{vor dem StoB})$$

$$= \frac{1}{2} \frac{v}{v}$$

wobei v die Geschwindig keit vor dem Stoß und die Schallgeschwindigkeit ir Stahl ist. Das ergibt fü die größten gemessenen Ge schwindigkeiten nur 3 · 10-5

Da bis zu Energien voi etwa 1500 erg der prozen tuale Energieverlust pro Stoß von der Aufhängung

ziemlich unabhängig ist, scheint die Aufhängung bizu diesen Energien gut elastisch zu sein und scheint fast alle Energie den Kugeln zurückzugeben. Der gemessene Energieverlust stellt dann im wesentlichen der Energieverlust beim Stoß der Stahlkugeln selbst dar

Für Energien, die größer als 1500 erg sind, nimmt der Energieverlust für kurze Pendellängen ziemlich rasch, für lange Pendel weniger zu. Dies ist auf der größeren Einfluß des unelastischen Falles und der Anregung von Schwingungen der Aufhängung zurückzuführen. Der Energieverlust bei Zwirnsfäden ist größer als der bei Stahldrähten mit 0,25 mm Durchmesser. Der Charakter der Kurve ist aber für Draht und Faden ähnlich. Der größere Energieverlust beim Aufhängedraht mit 1 mm Durchmesser wird durch die starken, beobachtbaren und hörbaren Querschwingun gen des Drahtes verursacht sein.

Die Größe von etwa 1500 erg, bei der die Art der Aufhängugng einen größeren Einfluß gewinnt und die einer Schwingfrequenz von 25 bis 100 Hz fü die verschiedenen Pendellängen entspricht, kann mit den Eigenschwingungen der Aufhängung zusammenhängen, deren Frequenzen in dieser Größenordnung

NEWTON nahm an, daß der Restitutionskoeffizient e, das ist das Verhältnis der Geschwindigkeiten zweier Kugeln zueinander vor und nach dem Stoß.

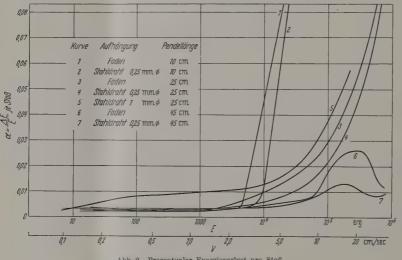


Abb. 2. Prozentualer Energieverlust pro Stoß

ziert werden mußte. Neben dem Energiemaßstab ist auch ein Maßstab für die Geschwindigkeit beim Stoß angegeben. Die Abb. 2 zeigt, abgesehen von der Messung mit der Aufhängung an einem 1 mm starken Stahldraht, für die kleinen Energien bis 1500 erg, entsprechend einer Geschwindigkeit von 1,45 cm/sec, einen ziemlich konstanten relativen Energieverlust pro Stoß zwischen 0,25 und 0,35%. Dann steigt der relative Energieverlust für die verschiedenen Aufhängungen verschieden steil an.

Für die Beurteilung des Energieverlustes muß man beachten, daß die Geschwindigkeit der Kugeln beim Zusammenstoß eine vertikale und eine horizontale Komponente hat. Es wird beim Stoß auf die Aufhängung ein Zug ausgeübt. Die Energie wird teils beim Stoßvorgang, teils in der Aufhängung der Kugeln verloren gehen. Bei der Aufhängung hat man zwei Grenzfälle zu unterscheiden: 1. Die Aufhängung ist elastisch; dann wird sie zu Schwingungen angeregt und die Energie wird den Kugeln teilweise wieder zugeführt werden. 2. Die Aufhängung ist vollkommen unelastisch; in diesem Fall geht jede Geschwindigkeit in Richtung der Aufhängung verloren und damit deren Energie. Für den Bruchteil der in einer unelastischen Aufhängung verlorengehenden Energie δ findet man durch Aufspaltung der Geschwindigkeit in eine Komponente in Stoßrichtung und in Aufhängerichtung vor 5: Stoffkonstante wäre, also unabhängig von der F m und Geschwindigkeit des Körpers.

$$e = \frac{v_1' - v_2'}{v_2 - v_1},\tag{6}$$

wbei v_1 und v_2 die Geschwindigkeiten vor dem Stoß, fund v_2' die Geschwindigkeiten nach dem Stoß sind. Ve im Handbuch der Physik [2] steht, konnte diese Anahme durch Experimente nicht bestätigt werden. As Formel (6) ergibt sich für den relativen Energievilust

$$\frac{\Delta E}{E} = \alpha = 1 - e^2. \tag{7}$$

Fr Stahlkugeln ist im Handbuch der Restitutionskeffizient mit e=5/9 angegeben; das bedeutet z=0,69. Das ist nach den eigenen Messungen bei Fergien bis $5\cdot 10^5$ erg (v=26 cm/sec) um den Faktor 2 bis 200 zu groß.

3. Berührungsdauer und Stoßton

Legt man an die Kugeln eine Spannung von 2V rd gibt diese bei Berührung der Kugeln auf einen (zillographen, so sieht man das in Abb. 3a dargstellte Bild. Damit kann man die Berührungsdauer er Kugeln abschätzen. Sie wächst von etwa 220 µsec li großen Energien bis etwa 870 µsec bei kleinen Inergien an. Das stimmt mit der Theorie von I Hertz [3], [4] recht gut überein. Hertz berechnete it der klassischen Elastizitätstheorie die Berührungscuer beim Stoß und erhielt für Stahlkugeln folgende Irmel [5]:

$$\tau = 0.000024 \, r \, v^{-\frac{1}{5}}$$
 (r in mm, v in mm/sec). (8)

las ergibt für die vorliegenden Kugeln:

J(erg)	1	10	100	1000	104	105	106
(pm/sec).	0,0373	0,118	0,373	1,18	3,73	11,8	37,3
tusec)	1025	812	645	512	407	324	257

ach dem Handbuch der Physik [6] ist die Hertzsche ormel für Stahlkugeln durch Experimente gut beätigt worden.

Gibt man den Stoßknall über ein Mikrophon auf nen Oszillographen, so beobachtet man die Abb. 3 b. ie Wellenlänge λ konnte nur sehr ungenau abgehätzt werden und liegt zwischen 300 und 700 μ sec, as 1400 bis 300 Hz entspricht. λ nimmt mit der Stoßequenz also mit abnehmender Energie zu.

Der Knall beim Kugelstoß entsteht durch das ferauspressen der Luft am Berührungspunkt. Die ugeln werden wohl auch zu Eigenschwingungen aneregt werden, jedoch liegt die niedrigste Eigenfrequenz ei etwa 35 kHz, also oberhalb des Hörbereichs. Durch die Beobachtungen mit dem Oszillographen ird bestätigt, daß der Stoßknall nur durch das Heruspressen der Luft am Berührungspunkt bewirkt ird, da die Berührungsdauer und die Wellenlänge es Knalles in derselben Größenordnung sind.

Beim Schwingungsvorgang der Kugeln kann man b einer Stoßfrequenz von etwa 25 Hz einen ansteienden Ton hören. Durch Fourier-Zerlegung des imzer schneller aufeinanderfolgenden Knalles beim Stoß kann man sich diesen ansteigenden Ton erklären. Am Ende des Schwingungsvorgangs tritt ein singender Ton auf. Er entsteht dadurch, daß die Berührungsdauer und die Zeit, während der sich die Kugeln nicht berühren, etwa gleich groß sind. Dann wird die Luft am Berührungspunkt gleichmäßig angezogen und herausgepreßt, was eine sinusähnliche Welle gibt. Die Berührungsdauer ist nach H. Hertz bei 1 erg 1025 µsec; die kürzesten mit dem Zählwerk gemessenen Schwingungszeiten sind 1500 µsec. 1 erg entsprechen nach Formel (2) etwa 200 bis 1100 µsec je nach Pendelänge. Das bestätigt die Behauptung, daß die Berührungsdauer und die Zeit, während der sich die Kugeln nicht berühren, am Ende des Schwingungsvorganges etwa gleich groß sind.

Wenn man die Kugeln aneinanderreibt, hört man einen leisen Ton. Die Tonhöhe nimmt mit der Kraft zu, mit der die Kugeln aneinandergedrückt werden. Läßt man die Kugeln als Pendel hängend bis zum



Abb. 3. Beobachtungen mit dem Oszillographen

letzten hohen Ton aneinanderstoßen und reibt sie anschließend aneinander, ohne einen zusätzlichen Druck auszuüben, so kann man deutlich hören, daß der letzte hohe Ton und der Reibeton sowohl in Tonhöhe als auch in Tonfarbe übereinstimmen. Wenn man die Kugeln über eine Spannungsquelle an den Oszillographen anschließt, so beobachtet man bei kleinem Reibedruck das in Abb. 3c dargestellte Bild. Verstärkt man den Druck beim Reiben, so werden die Zacken nach unten immer kleiner und verschwinden bei großem Druck. Daraus kann man schließen, daß der Reibeton durch Stoßen der Kugeln verursacht wird. Die Berührungsdauer liegt nach der Oszillographenbeobachtung in der Größenordnung von Stößen mit geringer Energie. Mit zunehmendem Reibedruck wird die Zeit zwischen zwei Berührungen immer kleiner und ebenso die Berührungsdauer wegen der größeren Geschwindigkeit, mit der die Kugeln aufeinanderstoßen. Das erklärt das Ansteigen des Reibetons mit dem Druck. Der Reibeton und der letzte hohe Ton des Schwingungsvorganges sind also identisch, und die Tonhöhe des Reibetones entspricht der Endfrequenz des Stoßvorganges, wenn die Kugeln mit dem Druck aufeinanderreiben, mit dem sie in Ruhe aufeinander-

Die Abhängigkeit der Schwingungsdauer T des Reibetons von dem Druck, mit dem die Kugeln aufeinander gerieben werden, wurde gemessen und in Abb. 4 dargestellt. Um diese Kurve theoretisch anzunähern, wurde folgende grobe Annahme gemacht: Die Kugeln stoßen dauernd aus dem maximalen Abstand $s=0,2\mu$ durch die wirkende Kraft K beschleunigt gegeneinander und werden reflektiert. Der Abstand $s=0,2\mu$ ist durch die Rauhigkeit der Kugeln gegeben, die im Mittel nach Angabe der Herstellerfirma etwa so groß ist. Durch die Rauhigkeit werden die Kugeln beim Reiben zum Stoßen angeregt. Diese Anregung wird aber bei der Näherung nicht weiter berücksichtigt.

Mit $E = mv^2/2 = Ks$ erhält man für die Berührungsdauer mit Formel (8):

$$\tau = 0,000\,024\,\mathrm{r}\left(\frac{m}{200\,Ks}\right)^{1/5} \tag{9}$$

(m in g, K in dyn, s in cm, r in mm)

und für die Zeit, während der sich die Kugeln nicht berühren:

 $T' = \frac{8ms}{K} \,. \tag{10}$

Addiert man die Werte von τ und T', so erhält man die ganze Schwingungsdauer $T = \tau + T'$. Diese Funktion ist in Abb. 4 eingezeichnet. Die gemessene und

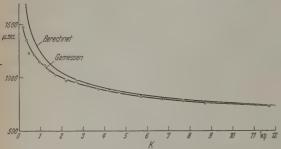


Abb. 4. Abhängigkeit des Reibetones von der Kraft beim Reiben

die berechnete Kurve stimmen trotz der groben Annahmen gut überein.

Da die Endfrequenz bei den Pendelstößen der Kugeln mit der Frequenz beim Reiben übereinstimmt, kann man aus Abb. 4 die Endfrequenz v=1/T ablesen, wenn man die Kraft K=m g sin ϑ berechnet, mit der die Kugeln in Ruhe aneinanderliegen. Damit erhält man:

Pendellänge l (cm)	10	25	45
Kraft K (kp)	0,431	0,172	0,096
Endfrequenz v (Hz)	760	670	600

Zusammenfassung

Die Frequenzzunahme bei Pendelstößen von Stahlkugeln wird durch den Energieverlust beim Stoß bewirkt. Der relative Energieverlust für Stoßenergien die größer als 1500 erg (Geschwindigkeit 1,45 cm/sec) sind, hängt wesentlich von der Aufhängung ab, ist für kleinere Energien aber ziemlich konstant. Der przentuale Energieverlust beim Stoß der Stahlkugeln selber ist bei Energien unter 1500 erg sicher kleiner als 0,35%, im Gegensatz zu früheren Angaben, nach denen er etwa 100mal so groß sein sollte.

Die zuletzt auftretenden akustischen Erscheinungen wurden erstmals genauer untersucht. Der singende Ton wird durch das gleichmäßige Heraus- und Hereinpressen der Luft am Berührungspunkt verursacht. Der Stoßvorgang hört auf, wenn der maximale Abstand der Kugeln so klein wird, wie die Oberflächenrauhigkeit der Kugeln. Dann ist die Berührungsdauer größer als die Zeit zwischen den Berührungen. Die Endfrequenz hängt von der Kraft ab, mit der die Kugeln aneinanderliegen; sie liegt zwischen 600 und 800 Hz. Es sei noch erwähnt, daß man dieselben Erscheinungen, die beim Stoßen von Stahlkugeln untersucht wurden, auch bei anderen geeigneten Körpern, z.B. aus Glas, beobachten kann.

Herrn Professor Dr. Walther Gerlach danke ich für das Thema und sein stetes Interesse, Herrn Priv-Doz. Dr. Jakob Kranz für seine Ratschläge.

Literatur: [1] Handbuch der Physik, Bd. VI, S. 547 1928. — [2] Handbuch der Physik, Bd. VI, S. 515. 1928. — [3] Handbuch der Physik, Bd. VI, S. 544. 1928. — [4] Herrz H.: Ges. Werke, Bd. 1, S. 155. 1895. — [5] Herrz, H.: Ges Werke, Bd. 1, S. 175. 1895. — [6] Handbuch der Physik Bd. VI, S. 557. 1928.

TILL v. EGIDY,
I. Physikalisches Institut der Universität München
jetzt: Laboratorium für technische Physik der TH München

Registrierung besonders niederfrequenter elektrischer Signale während der Sonnenfinsternis am 15. Februar 1961

Von Herbert L. König und Else Haine

Mit 1 Textabbildung

(Eingegangen am 22. Juni 1961)

Arbeiten.

Wie schon früher berichtet, konnte die von Schumann [1] berechnete besonders niederfrequente Eigenresonanzschwingung des Systems Erde—Ionosphäre von König [2] meßtechnisch nachgewiesen werden. Dabei zeigte sich, daß neben diesen Eigenschwingungen, die mit einer Frequenz von etwa 9 Hz auftreten, im untersuchten Frequenzbereich zwischen 1 Hz und 12 Hz auch noch andere markante Signale zu beobachten waren¹.

So wurde neben einem Signaltyp, dessen Frequenz bei 3 bis 5 Hz lag, auch ein solcher mit einer Frequenz von 0,5 bis 1,5 Hz registriert. Darüber hinaus konnte ein als Sonnenaufgangserscheinung bezeichneter Vorgang festgestellt werden. Es handelte sich dabei um ein Signal, das charakteristisch etwa zur Zeit des

¹ Vgl. Z. angew. Phys. 11, 265 (1959), Abb. 5.

Sonnenaufgangs zu messen war und aus einer Überlagerung der sinusförmigen 9 Hz-Eigenresonanzsignale mit den stark oberwellenhaltigen und unregelmäßigen Vorgängen zwischen 3 bis 5 Hz bestand.

Vorgangen zwischen 3 bis 5 Hz bestand.

Das Auftreten all dieser Erscheinungen wurde später auch durch Messungen in Bonn [3] nachgewiesen. Der Überprüfung ihrer Einwirkung auf den Menschen [4], auf zoologische [5], [6], [7] und botanische Objekte [8] dienten schließlich verschiedene

Ein besonderes Interesse verdiente nun das Signal zur Zeit des Sonnenaufgangs. Es wird nämlich vermutet, daß die morgendliche Ausbildung der Ionosphäre in ihre Tagesstruktur und die dadurch veränderten Ausbreitungsbedingungen (tagsüber besser als nachts!) für die 9 Hz-Eigenresonanzsignale die ciche für diese Sonnenaufgangssignale sind. Es lint dabei als gesichert zu gelten, daß am Morgen Ausbildung der tieferen Schichten (D-Schicht) der sphäre zu ihrer Tagesstruktur sehr plötzlich vor geht [2]. Diese plötzliche Bildung der tieferen ichten erfolgt vermutlich immer gleich für größere hen (schätzungsweise mit 100 bis 200 km Ostt-Tiefe). Aus der schlagartigen "Höhenänderung" lonosphäre resultiert nun eine sprunghafte Ändez der elektrischen Verhältnisse des Systems Erde—osphäre.

Der beim Sonnenaufgangssignal gemessene niederuentere Anteil von etwa 3 Hz, der den Eindruck mehr oder weniger unregelmäßigen Feldschwangen macht, könnte demnach, neben diversen ande-Effekten, von einer Feldstärkeänderung zwischen e und Ionosphäre herrühren. Gleichzeitig regt wahrscheinlich dieser Vorgang dabei das Schwingssystem Erde – Ionosphäre zu Eigenschwingungen 9 Hz an, denn nach dem Aufbau der tieferen osphärenschichten herrschen für die 9 Hz-Signale günstigen Tagausbreitungsbedingungen. Die im ammenhang mit dem Sonnenaufgangssignal zu bachtenden 9 Hz-Signale haben also demnach vertlich ihren Ursprung in der Strukturveränderung tieferen Ionosphärenschichten, während die sonst und insbesondere tagsüber — zu beobachtenden nale der gleichen Art hierzu im Gegensatz durch ndwelche Blitze (Ferngewitter) ausgelöst werden ften.

Die für den 15. Februar 1961 angekündigte Sonnensternis gab nun zu Untersuchungen Anlaß, ob ähnt wie nachts, auf Grund der Sonnenverfinsterung diesem Zeitpunkt ein entsprechender Abbau der eren Ionosphärenschichten stattfände, so daß einl während der Zeit der maximalen Verfinsterung 9 Hz-Eigenresonanzsignale in ihrer Intensität zukgingen, und ob andererseits bei der Wiederaufung, ähnlich wie bei Sonnenaufgang, Sonnenaufgssignale zu beobachten wären.

Entsprechende Messungen wurden in München I in Bonn durchgeführt. Ihre Ergebnisse sind in b.1 aufgezeichnet, und es wurden dabei zu den entsechenden Tageszeiten die für München bzw. für nn gemessenen charakteristischen Signale aufgegen.

Beim Vergleich der Signale zwischen München und inn fallen bei München Signale großer Amplitude Frequenzen von etwa 3 Hz auf. Sie dürften in ortsverschiedenen Wetterlagen ihre Ursache ben. Die Sonnenfinsternis trat während einer allneinen Schönwetterperiode ein, so daß in München er auch in Bonn zu dieser Zeit wolkenloser Himmel beobachten war. In München mußte die Luft jehals ausgesprochen diesig bezeichnet werden, und 15. Februar 1961 herrschte morgens sogar ziemher Bodennebel. Für diese Wetterverhältnisse wan für München Signale wie die am 14. Februar 1961 ab 17.30 Uhr und besonders am 15. Februar 1961 ab 5 Uhr gemessenen nach den früheren Erfahrungen ihts besonders Auffälliges.

Am 15. Februar 1961, morgens 7.00 Uhr, trat bei iden Beobachtungsstationen eine, für diese Uhrzeit d Jahreszeit sehr frühe, leichte Signaltätigkeit ein, dann in München und in Bonn um 8.00 Uhr bzw. 8.30 Uhr in die beschriebenen Sonnenaufgangssignale überging.

Zur Zeit der maximalen Sonnenfinsternis, etwa um 8.45 Uhr, zeigte sich weiter bei beiden Stationen der erwartete ausgeprägte Rückgang der Signaltätigkeit.

Um 9.15 Uhr und noch stärker um 9.30 Uhr waren in München wieder Signale zu beobachten, die der Sonnenaufgangserscheinung sehr glichen, und ab 9.45 Uhr konnte ziemlich plötzlich der Einfall der

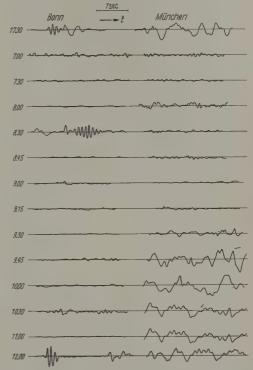


Abb. 1. Registrierung elektrischer Signale im Frequenzbereich zwischen 1 und 12 Hz in München und in Bonn am 14. Februar 1961, um 17.30 Uhr, und während der Sonnenfinsternis am 15. Februar 1961, zwischen 7.00 und 12.00 Uhr

schon beschriebenen, sehr starken Signale festgestellt werden.

Im Vergleich hierzu ergaben die Registrierungen in Bonn um 9.00 Uhr und um 9.15 Uhr nur sehr schwache, der Sonnenaufgangserscheinung ähnliche Signale, und um 9.30 Uhr fehlte sogar jedwede Signaltätigkeit. Erst ab 10.15 Uhr war ein kleinerer Signaleinfall beobachtbar.

Immerhin trat bei beiden Beobachtungsstationen zur Zeit der maximalen Sonnenfinsternis der erwartete Rückgang der Signaltätigkeit ein. Sicher wäre diese Erscheinung noch wesentlich deutlicher zum Ausdruck gekommen, wenn die Sonnenfinsternis etwas mehr in die Mittags- oder Nachmittagszeit gefallen wäre, zu Zeiten also mit normalerweise starker Signaltätigkeit.

Die Beobachtung von Sonnenaufgangssignalen nach Überschreiten der maximalen Verfinsterung deckt sich mit den bei der Sonnenfinsternis am 30. Juni 1954 in München gemachten Erfahrungen. Daß diese Erscheinung im Gegensatz zur Bonner Station in München wesentlich ausgeprägter zu beobachten war, wird vermutlich seine Ursache in den verschiedenartigen geographischen Lagen der beiden Meßstationen haben. München lag nämlich dem etwa von West nach Ost über Südfrankreich und Mittelitalien nach Jugoslawien wandernden Sonnenfinsternis-Zentrum wesentlich näher als Bonn. Hierdurch bedingt, resultierte der Anteil der flächenmäßigen Verfinsterung der Sonne in München zu etwa 95%, in Bonn hingegen nur zu etwa 92%. Das heißt der strahlungswirksame Teil der Sonnenfläche ging in München auf 5%, in Bonn aber nur auf 8% zurück. In Bonn war dieser Anteil also um 60% größer als in München, wodurch der Einfluß der Sonnenfinsternis auf die Vorgänge in der Ionosphäre im Raum um München stärker gewesen sein dürfte als im Raum von Bonn.

Zusammentassung

Anläßlich der Sonnenfinsternis am 15. Februar 1961 in München und in Bonn durchgeführte Messungen elektrischer Signale im Frequenzbereich zwischen 1 Hz und 12 Hz ergaben den erwarteten Rückgang der Signaltätigkeit der 9 Hz-Eigenresonanzschwingungen des Systems Erde—Ionosphäre sowie nach dem Zeitpunkt der maximalen Sonnenfinsternis bei beiden Registrierstationen — wenn auch mit verschiedenen Intensitäten — das Auftreten von Signa-

len, die sonst bei Sonnenaufgang zu beobachten sir Beide Erscheinungen basieren vermutlich auf de Abbau und dem Wiederaufbau der tieferen Ior sphärenschichten (*D*-Schicht) im Laufe der Sonne finsternis.

Herrn Professor Dr. F. SCHMEIDLER, Universitä Sternwarte München, danken wir für die Berechnu der Daten der Sonnenfinsternis. Für freundlic Hilfe bei der Durchführung der kontinuierlichen M sungen sind wir Herrn H. HAINE zu Dank verpflicht

Literatur: [1] Schumann, W.O.: Z. Naturforsch. 7a, 1! (1952). — [2] König, H.: Z. angew. Phys. 11, 264 (1959). [3] König, H.L., E. Haine u. Ch. Antoniadis: Z. ange Phys. 13, 364 (1961). — [4] König, H., u. F. Ankermüllinaturwissenschaften 47, 486 (1960). — [5] Haine, E., H. König: Z. angew. Entomol. 47, 459 (1960/61). [6] Haine, E.: Beeinflussen luftelektrische Faktoren Pedolizitätserscheinungen im Häuten der Blattläuse?, demnäch Z. angew. Entomol. — [7] Haine, E., H. König at H. Schmeer: Aphid moulting in shielded rooms and afficially controlled electrical fields and artificially ionized a demnächst in Nature. — [8] König, H., u. L. Kremlampecht: Arch. Mikrobiol. 34, 204 (1959).

Dr.-Ing. H.L. König, Elektrophysikalisches Institut der Technischen Hochschule München, Arcisstr. 21 Dr. rer. nat. E. Haine und Dr. Ch. Antoniadis, Forschungslaboratorium für angewandte Entomologie

im Museum Alexander Koenig, Bonn, Koblenzer Str. 150

Berichte

Das Erreichen und Messen von tiefen Drucken

Von Anton Klopfer

Mit 12 Textabbildungen (Eingegangen am 26. Juli 1961)

1. Einleitung

Bis zum Jahre 1950 war es nach dem damaligen Stand der Hochvakuumtechnik im allgemeinen nicht möglich, tiefere Drucke als 10^{-6} bis 10^{-7} Torr zu erreichen. Eine Erklärung dafür wurde teilweise in dem Endvakuum der benutzten Pumpen gesucht. In einigen Fällen war es allerdings gelungen, wie wir heute annehmen müssen, diese Grenze zu unterschreiten, jedoch war es damals unmöglich, diese niederen Drucke zu messen. Alpert [1] hat durch seine Arbeiten zum erstenmal gezeigt, wie man sicher und reproduzierbar Drucke im Bereich des Höchstvakuums herstellen kann, und zugleich auch ein Manometer angegeben, mit dem solche niederen Drucke gemessen werden können.

Die Untersuchungen über die Herstellung und Messung von Höchstvakua wurden angeregt und vorangetrieben durch die Notwendigkeit, Experimente physikalischer und chemischer Art in einer extrem sauberen Gasatmosphäre oder in einem möglichst gasfreien System ausführen zu können. Dazu zählen Untersuchungen auf dem Gebiet der Gasentladungen, der Oberflächenphysik und der Oberflächenchemie. Ein Überblick der verschiedenen Anwendungsgebiete wird in den zusammenfassenden Artikeln von Kirchner [2], Alpert [3], Trendelenburg [4] und Kleint [5] gegeben.

Die Frage, welches Vakuum notwendig ist, um be spielsweise eine reine Oberfläche innerhalb der Meßze des Versuchs nicht merklich durch Gasadsorption verschmutzen, läßt sich nicht generell beantworte denn einmal ist der Einfluß des Verschmutzung grades auf die verschiedenen Eigenschaften der Obe fläche unterschiedlich, zum anderen ist die Geschwi digkeit, mit der eine Oberfläche mit Gas bedeckt wir abhängig von der Art der Oberfläche und von d Gassorte. Mit Hilfe der kinetischen Gastheorie lä sich jedoch die Zahl der pro Zeiteinheit auf eine Fläc auftreffenden Teilchen bei dem herrschenden Drug berechnen. Um einen Überblick über diese Wan stöße und auch die Teilchendichte in Höchstvakuu systemen zu geben, sollen kurz einige Beziehungen [aufgeführt werden.

Die Zahl n_0 der in einem Volumen von 1 cm³ b dem Druck p und der Temperatur T vorhandene Gasteilchen ist gegeben durch die Gleichung:

$$n_0 = 9.66 \cdot 10^{18} \cdot p/T$$

wobei p den Druck in Torr und T die absolute Ten peratur bedeuten. Für die in einer Sekunde auf ein Fläche von 1 cm² auftreffenden Gasteilchen mit de Molekulargewicht M ergibt sich die Beziehung:

$$n_F = n_0 \sqrt{\frac{RT}{2\pi M}} \tag{2}$$

 $n_F = 3.5 \cdot 10^{22} \frac{p}{\sqrt{MT}}$ (2b)

Stickstoff errechnet sich diese Zahl der Wandtae bei Zimmertemperatur zu $n_F=3,8\cdot 10^{20}\cdot p$. O $8\cdot 10^{14}$ N₂-Moleküle eine Monoschicht auf einer Tehe von 1 cm² bilden, ist bei einem Druck von (3 Torr eine Oberfläche nach wenigen Sekunden mit 3: bedeckt, vorausgesetzt, daß jedes auftreffende kekül beim ersten Wandstoß haften bleibt. Bei im Druck von 10^{-10} Torr werden dazu etwa 5 Std in ötigt. Die auf diese Weise errechneten Bedeckungswen stellen nur die kleinstmöglichen Werte dar. In heisten Fällen sind jedoch zu einer Adsorption wentlich mehr Wandstöße notwendig, und entspechend verlängern sich die Bedeckungszeiten.

2. Gasabgabe

Die Ursache dafür, daß sich bei den üblichen chvakuumapparaturen nach endlicher Pumpzeit Enddruck von 10⁻⁶ bis 10⁻⁷ Torr einstellt, auch on die Apparatur kein Leck aufweist, ist haupthlich in der Gasabgabe der Gefäßwandungen des kuumsystems zu suchen. Bereits im Druckbereich l Vorvakuums macht sich die Desorption der Gase n den Wänden auf die Evakuierungszeit bemerkc [7], [8]. Das an den Wänden adsorbierte Gas llt ein beträchtliches Reservoir dar. Wenn sich nur le monomolekulare Schicht an der Oberfläche bedet, dann entspricht das etwa 10¹⁵ Moleküle pro .º oder 3 · 10⁻⁵ Torr/cm² bei 20° C. Nun ist aus den itersuchungen von Langmuir [9] bekannt, daß z.B. Asser an Glas Adsorptionsschichten von vielen oleküllagen Dicke bildet. Weiterhin sind im Innern n Bauteilen beträchtliche Gasmengen enthalten, an die Oberfläche diffundieren und von dort sorbieren können, wenn der Druck außerhalb eredrigt wird.

Die Druckänderung im Volumen V des Rezipienten rd durch die Gasabgabe dQ/dt und die effektive impgeschwindigkeit S bestimmt nach der Gleichung:

$$V\frac{dp}{dt} = \frac{dQ}{dt} - S \cdot p. \tag{3}$$

eil ein Vakuumgefäß ein System von vielen Oberchen mit unterschiedlichen Gasabgaberaten der rschiedenen Komponenten des Gasgemisches darzellt, müßte die Gl. (3) als Summenformel geschrieh werden. Eine umfassende Darstellung darüber it Angaben über Zahlenwerte von Gasabgaben verhiedener Materialien ist in dem Artikel von Dayon [10] gegeben. Wenn sich nach längerer Pumpzeit 2/dt bei konstanter Temperatur nur wenig mit der it ändert, was im allgemeinen Fall gefunden wird, ad wenn $dp/dt \approx 0$ geworden ist, ergibt sich für den reichbaren Enddruck p_s die Gleichung

$$S \cdot p_e \simeq \frac{dQ}{dt}$$
. (4)

üblichen Vakuumsystemen werden Werte für Q/dt von einigen 10^{-7} Torrl/cm 2 bis 10^{-8} Torrl/sec/cm 2 messen [11], wenn keine besonderen Maßnahmen Verringerung der Desorption getroffen werden. Ei einem Rezipienten, dessen gesamte Oberfläche wa 10mal so groß wie der Pumpquerschnitt ist — ein

Verhältnis, das schon sehr günstig liegt — steht pro cm² Oberfläche des Rezipienten bestenfalls eine Pumpgeschwindigkeit von 1 Liter/sec/cm² zur Verfügung [4], und damit errechnen sich nach Gl. (4) die Enddrucke zu $1 \cdot 10^{-7}$ bis $1 \cdot 10^{-8}$ Torr.

Während also für einen gegebenen Rezipienten die Pumpgeschwindigkeit begrenzt ist, kann die Gasabgabe eines Systems durch geeignete Entgasungsmaßnahmen um viele Zehnerpotenzen erniedrigt werden und damit auch der erreichbare Enddruck. In sorgfältig entgasten Höchstvakuumsystemen wurden Gasabgaberaten von 10⁻¹⁴ bis 10⁻¹⁵ Torrl/sec/cm² abgeschätzt [11]. Es bleibt noch zu klären, ob der dann erreichbare Enddruck durch eine von der Pumpe prinzipiell gesetzte Grenze gegeben oder ebenfalls nach Gl. (4) bestimmt ist. Nach allem was bisher bekannt ist, konnte für Diffusionspumpen oder Getter-Ionenpumpen noch kein prinzipielles Grenzvakuum festgestellt werden. Damit ist aber auch gezeigt, daß wir für das Erreichen von sehr tiefen Drucken zunächst kein besonderes Augenmerk auf die Art der Pumpe zu verwenden haben, sondern lediglich auf die Erniedrigung der Gasabgabe.

3. Erniedrigung der Gasabgabe

Die Gaseindringrate setzt sich zusammen aus den Beiträgen der Desorption von den Oberflächen, der Diffusion der Gase aus dem Innern der Baumaterialien, eventuell der Diffusion atmosphärischer Gase durch die Gefäßwandungen, aus der Leckrate und der Rückdiffusion der Gase von der Pumpe:

$$\frac{dQ}{dt} = \left(\frac{dQ}{dt}\right)_{\rm Des.} + \left(\frac{dQ}{dt}\right)_{\rm Diff.} + \left(\frac{dQ}{dt}\right)_{\rm Leck} + \left(\frac{dQ}{dt}\right)_{\rm R}. \quad (5)$$

Auf Mittel, die die Rückdiffusion von der Pumpe her verringern, wollen wir erst bei der Behandlung der verschiedenen Pumpen eingehen. Über die Erniedrigung der Desorptions- und Diffusionsanteile soll ein kurzer allgemeiner Überblick gegeben werden.

Bei den adsorbierten Gasen können zwei verschiedene Adsorptionszustände unterschieden werden: Einer, bei dem die Gase durch van der Waalsche Kräfte an der Oberfläche gebunden sind, und solche, deren Bindungscharakter chemischer Art ist. Die ersteren haben im allgemeinen Adsorptionsenergien von 1 bis 10 kcal/Mol, während die Chemiesorptionsenergien um den Faktor 10 höher liegen. Die Bindung kann auch so stark sein, daß chemische Reaktionen des Gases mit dem Oberflächenmaterial eintreten.

Wenn das Gas hauptsächlich durch van der Waalsche Kräfte an der Oberfläche haftet, nimmt die adsorbierte Gasmenge mit steigendem Druck und abnehmender Temperatur zu. Der Gleichgewichtszustand wird durch die Adsorptionsisotherme bzw. Adsorptionsisobare beschrieben [6]. Eine wirksame Erniedrigung der Gasbedeckung kann deshalb durch Erhöhung der Temperatur und gleichzeitiger Erniedrigung des Druckes durch Entfernen der desorbierten Gase erreicht werden. Entsprechend den kleinen Adsorptionsenergien von einigen Kilokalorien genügen Temperaturen von einigen Hundert Grad Celsius.

Chemisorbierte Gase dagegen können nur bei viel höheren Temperaturen entfernt werden. Eine reine Wolframoberfläche beispielsweise wird erst nach Hochheizen auf über 2300° K [12] erhalten. Diese chemisorbierten Gase brauchen jedoch im allgemeinen nicht

entfernt werden, wenn es nur auf eine geringe Desorptionsgeschwindigkeit bei Zimmertemperatur ankommt. Müssen jedoch Teile im Vakuumsystem wie Elektroden eines Ionisationsmanometers oder Verdampfungsquellen auf hohen Temperaturen gehalten werden, dann kann dadurch eine Gasabgabe erfolgen. Ebenso werden bei Ionen- oder Elektronenbeschuß chemisorbierte Gase freigesetzt oder chemische Verbindungen zerschlagen. Wenn die verwendeten Materialien sehr hohe Entgasungstemperaturen nicht zulassen, dann bietet das Bombardement mit Edelgasionen [13] eine Säuberung der Oberfläche von chemisorbierten Gasen. Die eingeschossenen Edelgase können nachträglich durch schwache Temperaturbehandlung wieder entfernt werden. Auch Elektronenbombardement bringt einen Reinigungseffekt. Weil jedoch die Ausbeute sehr gering ist, muß meistens dem Systemteil soviel Energie zugeführt werden, daß es zu einer beträchtlichen Temperaturerhöhung kommt.

Der Diffusionsanteil der Gasabgabe ist abhängig von dem Material, dem Gasgehalt und der Diffusionsgeschwindigkeit für das absorbierte Gas [6] bis [10]. Um diese Gasabgabe klein zu machen, bieten sich prinzipiell zwei Möglichkeiten: Erstens die Diffusionsgeschwindigkeit durch Erniedrigung der Temperatur stark zu verringern oder den Gasgehalt im Material oder mindestens in den Randschichten an der Vakuumseite durch vorherige Entgasung bei höheren Temperaturen zu erniedrigen. Die erste Möglichkeit ist meistens nur auf bestimmte Teile eines Vakuumsystems anwendbar, da gewöhnlich die Betriebstemperatur durch die physikalischen Untersuchungen im System festgelegt ist. Die für eine Entgasung durch Temperaturbehandlung notwendigen Zeiten sind, abgesehen von der Art des Materials und der Gase, sehr stark durch die Entgasungstemperatur bestimmt, da die Diffusionskonstante exponentiell mit der Temperatur zunimmt. Schon eine Erhöhung der Temperatur um nur einige Hundert Grad Celsius kann eine Verkürzung der Entgasungsdauer um den Faktor 100 bis 1000 bringen [7]. Bei vielen in Vakuumsystemen benutzten Materialien liegt jedoch die zulässige Ausheiztemperatur wegen der geringen thermischen Beständigkeit bei einigen Hundert Grad Celsius, wie z.B. bei Glas, das je nach Glassorte auf 400 bis 600° C erhitzt werden darf. Weil die insgesamt abgegebene Gasmenge proportional zur Wurzel aus der Entgasungszeit ist, sind in diesen Fällen lange Zeiten notwendig [14]. Die Entgasungstemperatur soll jedoch 200 bis 300° C höher liegen als die Temperaturen, bei denen nach dem Ausheizprozeß das System betrieben wird; dann erreicht der Anteil der Gasabgabe durch Diffusion aus dem Innern der Materialien nach dem Entgasen hinreichend niedere Werte. Die Begründung dafür liegt in der exponentiellen Abhängigkeit der Diffusionskonstanten mit der Temperatur. Zahlenangaben über Gasgehalt, Diffusionskonstante in verschiedenen Materialien sind in der Arbeit [10] angegeben.

Ein nicht vernachlässigbarer Anteil der Gasabgabe in einem Vakuumsystem ist der Durchlässigkeit der Systemwände für atmosphärische Gase bei erhöhten Temperaturen zuzuschreiben [15]. Die pro Sekunde und Oberflächeneinheit eindringende Gasmenge ist umgekehrt proportional zur Wanddicke und proportional zur Durchlässigkeitskonstanten des Materials für das jeweilige Gas, außerdem eine Funktion des Partial-

druckes an der Außenseite der Wände. Die Dure lässigkeitskonstante, die sich aus dem Produkt v Löslichkeit und Diffusionskonstante des Gases in de Material ergibt, steigt exponentiell mit der Tempe tur an [10]. Zum Bau von Vakuumapparaturen si deshalb nur Materialien brauchbar, die bei den höhten Entgasungstemperaturen noch nicht extr durchlässig sind. Ein bekanntes Beispiel von grol Sauerstoffdurchlässigkeit ist Silber bei Temperatur über einige Hundert Grad Celsius. Für Eisen ist Wasserstoff- und Stickstoffdurchlässigkeit beachtli Bei Zimmertemperatur zeigt neben dem Syst Palladium-Wasserstoff Quarzglas die größte Dur lässigkeit für Helium [16]. Durch Verwendung v geeigneten Borsilikatgläsern kann die eindringende F Menge um einen Faktor 100 erniedrigt werden und Verwendung von Aluminiumsilikatgläsern sogar um 1

Zahlenangaben über die Gasdurchlässigkeit w metallischen Werkstoffen sind im Literaturhinweis [] gegeben und Werte von Isolierstoffen in [18].

Am Ende dieses Kapitels "Entgasung" soll kı die zeitliche Reihenfolge und das Schema für eir einfachen Entgasungsprozeß gebracht werden. I die Mehrzahl aller Vakuumsysteme, bei denen nicht auf eine sehr saubere Oberfläche einer schwer reinigenden Substanz ankommt, wird nach dem f genden einfachen Schema verfahren: Wir betracht ein System aus Glas oder Metall, dessen Wände na dem Erreichen des Höchstvakuums auf Zimmerte peratur oder etwas höherer Temperatur gehalten w den sollen. Außerdem soll für die Druckmessung Ionisationsmanometer mit Wolframkathode benu werden. Nach dem Erreichen von Hochvakuum w das ganze System in einem Ofen auf eine Tempera von etwa 400° C gebracht, etwa 10 bis 20 Std : dieser Temperatur gehalten und die freikommend Gase abgepumpt. Diese Grundentgasung entfe den größten Teil der locker an der Oberfläche ads bierten Gase und bringt eine Erniedrigung des G gehalts in den Randschichten. Am Ende dieser erst Entgasungsperiode ist der Druck auf 10-6 Torr och tiefer gefallen. Nun muß noch eine zweite Entgasun periode folgen, die die Aufgabe hat, die Teile des Iosationsmanometers zu entgasen, die bei der Drue messung auf hohe Temperaturen kommen oder v Elektronen und Ionen bombardiert werden. Die F thode des Manometers wird auf über 2000°C u die Anode aus Molybdän wird mit Elektronenbo bardement auf etwa 1000° C erhitzt. Dabei wird Kathode und Anode von chemisorbierten Gasen freit, außerdem der Gasgehalt im Innern der Ele troden und deren Zuführungspole verringert. Die Prozeß muß wenigstens 3 Std lang erfolgen, wo auch das ganze andere System noch auf Temperatur von über 200° C gehalten werden muß, um eine neute Adsorption der abgegebenen Gase an den sau ren Teilen zu verhindern. Dann wird das System gekühlt, und der Druck fällt sehr schnell, nicht zule deshalb, weil die noch abgegebenen oder im Volum vorhandenen Gase an den erkaltenden Wänden sorbieren können.

4. Bau von Höchstvakuumapparaturen

Die Notwendigkeit der Verringerung der Gasabgabringt eine Einschränkung der verwendbaren Atterialien mit sich. Wir wollen die wichtigsten Eige

chaften der brauchbaren Werkstoffe kurz zusammenassen: Geringe Löslichkeit von Gasen, geringer Jampfdruck bei den Arbeitstemperaturen, genügende Intgasbarkeit durch Temperaturbehandlung und geinge Diffusion von Gasen aus der umgebenden Atmophäre durch das Material der Gefäßwand während and nach der Entgasung.

Deswegen scheiden Materialien, die für Hochakuumapparaturen sehr viel benutzt werden, wie ette und Gummi vollkommen aus. Für Gefäßwände on kleinen Höchstvakuumanlagen werden gerne Borilikatgläser verwendet, da sie leicht bearbeitbar sind nd wegen ihres geringen Ausdehnungskoeffizienten ine Temperaturbehandlung gut überstehen. Als Geißwände für größere und große Metallapparaturen ind rostfreie Stähle (Chromnickelstähle) besonders eeignet, da sie bei der Temperaturbehandlung nicht orrodieren. Ein weiterer Vorzug ist ihre gute Schweißarkeit. Es können aber auch Kupfer und Fernico der Kupfer-Nickellegierungen, die sich sehr leicht in eduzierender Atmosphäre hartlöten lassen, verwenlet werden. Innerhalb des Vakuumsystems werden ls Hochtemperaturmetalle Molybdän und Wolfram ingesetzt. Als Isolierstoffe können Glas oder Keramik 19] benutzt werden.

Für Verbindungen der verschiedenen Materialien niteinander sind zuverlässige Methoden bekannt. Häser werden einfachheitshalber miteinander verchmolzen oder über Metallzwischenstücke miteinanler verbunden, wenn die Ausdehnungskoeffizienten ler verwendeten Gläser zu unterschiedlich sind. Feste Metallverbindungen werden durch Hartlöten oder lurch Argon-Arc-Schweißen hergestellt [19]. Chromnickelstähle erweist sich das Argon-Arc-Schwei-Ben als einfacher als Hartlöten. Kupfer, Fernico oder Nickel-Kupferlegierungen werden mit eutektischem Kupfer-Silberlot ohne Flußmittel in reduzierender Atmosphäre gelötet [1]. Die Qualität von Kupfer nuß sauerstofffreiem Kupfer (sog. OFHC-Kupfer) entsprechen. Keramik-Metallverbindungen [19], [20] werden ebenfalls durch Hartlötverfahren verbunden. Bei Glas-Metallverbindungen empfiehlt sich direktes Anschmelzen [21].

Als lösbare Verbindungen von Systemteilen sind ine Reihe von Flanschverbindungen mit Metalllichtungen bekannt. Als eine von den zuverlässigsten und einfachsten hat sich die Golddrahtdichtung bewährt (Abb. 1). Zwischen zwei plangeschliffenen poierten Flanschen wird ein Ring aus Golddraht zusammengedrückt [22]. Diese Verbindung kann vielen Ausheizzyklen widerstehen, ohne leck zu werden. Eine Zusammenstellung über die meist benutzten Flanschverbindungen [22] bis [25] findet sich in dem zusammenfassenden Artikel von Alpert [3]. Weiterhin wird von Steckelmacher [26] eine lösbare Verbindung beschrieben, bei der eine dünne Scheibe aus rostfreiem Stahl zwischen zwei konisch geformten Flächen gedrückt wird. Viele von den vorgeschlagenen Flanschverbindungen erfordern eine sehr große Genauigkeit in der mechanischen Bearbeitung, was bei kleinen Durchmessern der Flansche noch keine Schwierigkeiten macht. Bei großen Durchmessern jedoch, bei denen die notwendige Genauigkeit aus technischen Gründen schwer einzuhalten ist, scheinen die Verbindungen günstiger zu sein, bei denen eine dicke Dichtungsbeilage aus einem weichen Material

zwischen die beiden Flansche gepreßt wird [23], [24] oder bei denen ein federndes Zwischenstück eingesetzt ist [27].

Die gleichen Techniken werden auch für den Bau von Ventilen benutzt, da sie ebenfalls bei höheren Temperaturen entgast werden müssen. Bei Metallausführungen werden die Einzelteile des Ventilgehäuses durch Hartlöten oder Schweißen verbunden. Das Absperren des Ventils wird nach den Methoden der lösbaren Metall-Metallverbindung besorgt. Am häufigsten wird der von Alfert [1] angegebene Typ

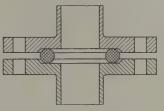


Abb. 1. Flanschverbindung mit Goldring-Dichtung

eingesetzt, bei dem ein polierter Metallkonus in eine Büchse gedrückt wird (Abb. 2). Als Materialkombination für Konus und Ventilsitz eignet sich Monel-Monel oder Monel-Chromnickelstahl. Im abgesperrten

Zustand lassen sich mit solchen Ventilen Undichtigkeiten mit einer Leitfähigkeit von 10^{-11} bis 10^{-14} Liter/sec und kleiner erreichen.

Für kleine Glasapparaturen haben sich Kugelschliffventile [28] aus Glas als brauchbar erwiesen, wenn an den beiden Seiten des Ventilsitzes niedere Drucke herrschen. Zum Absperren des Ventils werden die beiden Schliffteile ohne Dichtungsmittel aufeinandergelegt, wobei die Betätigung ma-

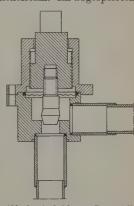


Abb. 2. Ausheizbares Ganzmetallventil (Prinzip nach ALPERT [1])

gnetisch erfolgt. Bei polierten Schliffflächen wurden in unserem Labor keine besseren Dichtigkeiten als 10^{-4} bis 10^{-5} Liter/seo für permanente Gase wie $\rm N_2$ im abgesperrten Zustand gefunden.

5. Pumpen

Die beschriebene Entgasungsmethode und Bauweise müssen allgemein angewandt werden und sind unabhängig von der Art der benutzten Pumpe. Ebenso wie der Rezipient muß auch das Pumpensystem selbst, das neben der Pumpe noch aus einem Kühlfallensystem bestehen kann, entgast werden. Solange nicht spezifische Eigenschaften für den Einsatz einer Pumpenart entscheidend sind, ist für das Erreichen von sehr tiefen Drucken die Wahl der Pumpe belanglos. Weil das Höchstvakuum nur Mittel zum Zweck ist, wird man die Pumpe vorziehen, die in ihrer Handhabung die größten Vorteile bietet. Im folgenden soll darauf eingegangen werden.

a) Quecksilberdiffusionspumpen

Da das Quecksilber bei Zimmertemperatur einen Dampfdruck von 10^{-3} Torr hat, müssen wegen der Rückdiffusion des Treibmittels in den Rezipienten Kühlfallen eingesetzt werden. Eine Kühlfalle aus zwei ineinandergesteckten Rohren ist ungenügend, da ein Hg-Atom nicht beim ersten Auftreffen auf eine kalte Fläche haften bleibt. Sehr wirksame Kühlfallen aus Glas, bei denen die Innen- und die Außenwand gekühlt sind, hat VENEMA [29] angegeben. Wenn sehr tiefe Drucke erreicht werden sollen, müssen zwei bis drei solcher Kühlfallen hintereinandergeschaltet werden. Metallausführungen, die auch für sehr große Vakuumsysteme geeignet sind, werden in der Literatur [3], [30] und [31] beschrieben.

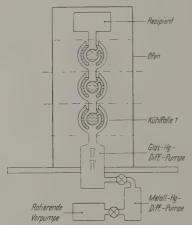


Abb. 3. Höchstvakuum-Pumpstand mit Hg-Diffusionspumpe (nach VENEMA [29])

Ein weiterer Faktor, der den kleinsten erreichbaren Druck an der Hochvakuumseite bestimmen kann, ist die Vorvakuumbeständigkeit von Diffusionspumpen [7]. Wegen der Rückdiffusion der Gasmoleküle entgegen dem Dampfstrom des Treibmittels besteht zwischen dem Vorvakuumdruck und dem Hochvakuumdruck eine Beziehung, die unter anderem von der Dichte und Geschwindigkeit der Dampfmoleküle im Dampfstrom und von der Gasart abhängt. Für eine zweistufige Hg-Diffusionspumpe aus Glas fand VENEMA [29], daß die Vorvakuumbeständigkeit für Wasserstoff besser als 106 war. Um die Begrenzung des Endvakuums durch die endliche Vorvakuumbeständigkeit möglichst zu vermeiden, wird eine weitere Diffusionspumpe als Vorvakuumpumpe benutzt; dann kann leicht ein Druck von 10-6 bis 10-7 Torr an der Vorvakuumseite der Höchstvakuumpumpe erreicht werden. Eine solche Anordnung und die zugehörige Entgasungsmethode sind von Venema [29] beschrieben. Mit dem in Abb. 3 dargestellten System konnten Drucke erreicht werden, die mit einem Bund A-Ionisationsmanometer nicht mehr meßbar waren (~10⁻¹² Torr Stickstoffäquivalent). Die Pumpanordnung bestand aus einer Metall-Hg-Diffusionspumpe, die zusammen mit einer rotierenden Ölpumpe als Vorvakuumpumpe eingesetzt war, und einer zweistufigen Glas-Hg-Diffusionspumpe als Höchstvakuumpumpe, die eine Sauggeschwindigkeit von 60 Liter/sec für Stickstoff hatte. Neben dem Rezipient werden

auch die drei Kühlfallen und der obere Teil der Glas pumpe bei erhöhten Temperaturen entgast. Am End der Entgasungsperiode wird das System sukzessi abgekühlt, und zwar in der Reihenfolge, daß der Rezipient am längsten heiß bleibt. Die Kühlfallen wei den nacheinander in der gleichen Reihenfolge miflüssigem Stickstoff gefüllt.

Mit einem Pumpabstand in Ganzmetallausführung bei dem ebenfalls zwei Diffusionspumpen in Serie ge schaltet waren, konnten Henderson, Mark und Gei GER [31] Drucke von einigen 10⁻¹⁰ Torr erreichen. Di Höchstvakuumpumpe hatte eine Sauggeschwindig keit von 900 Liter/sec für Luft. Es ist durch ein Reihe von weiteren Untersuchungen sichergestellt daß man mit Quecksilberdiffusionspumpen Höchst vakua zuverlässig erreichen kann, und es ist hervor zuheben, daß man dieses Vakuum als "sauber" be zeichnen kann, insofern als kein Öl, das für verschie dene Versuche unerwünscht ist, in den Rezipienter kommt. Ein Nachteil zeichnet sich jedoch beim Ein satz von Quecksilberpumpen ab: Solange das Höchst vakuum aufrechterhalten werden soll, müssen di Kühlfallen dauernd gekühlt bleiben und, wenn soga extrem tiefe Drucke wie 10-11 Torr gehalten werde sollen, dann muß man sogar dafür sorgen, daß de Spiegel des Kühlmittels auf konstanter Höhe gehalter wird. Durch das Absinken des Kühlmittelspiegels is weniger die Gefahr des Eindringens von Quecksilbe in den Rezipienten nachteilig als die Desorption vo Gasen von den erwärmten Teilen. Denn bei de Temperaturen der flüssigen Luft oder des flüssiger Stickstoffes werden sogar permanente Gase wie N und CO physikalisch adsorbiert.

b) Öldiffusionspumpen

Die Betrachtungen über das Erreichen von tiefer Drucken mit Hg-Pumpen können auf Öldiffusionspumpen übertragen werden, wenn nur die unter schiedlichen Eigenschaften der Treibmittel berücksichtigt werden.

Für die Vorvakuumbeständigkeit einer einstufiger Öldiffusionspumpe aus Glas fand Dayton [32] einer Wert von 10 für Wasserstoff und etwa 600 für Luft be einem Vordruck von $1,5\cdot 10^{-3}$ Torr. Auf die geringe Vorvakuumbeständigkeit von Ölpumpen gegenüber Wasserstoff hat auch Reich [33] hingewiesen, so daß sich also eine zweite Diffusionspumpe in Serie als günstig erweist.

Wenn auch die Rückdiffusion der in Öldiffusions pumpen benutzten Treibmittel in den Rezipienter durch geeignete Ölfänger, z.B. tiefgekühlte Fallen sehr klein gemacht werden kann, so können leicht flüchtige Bestandteile der Öle oder Crackprodukte, die im Siedegefäß entstehen, den Enddruck bestimmen Reich [34] hat die über einer wassergekühlten und einer auf - 40° C gekühlten Baffle anwesenden leicht flüchtigen Bestandteile mit einem Omegatron analy siert und dabei als Ergebnis erhalten, daß die Tiefkühlung wohl die schwereren Bestandteile zurückhält während die Partialdrucke der leichteren Komponenten nahezu nicht beeinflußt werden. Eine wesentliche Herabsetzung der Menge der in den Rezipienten diffundierenden leichtflüchtigen Bestandteile kann außer durch geeignete Wahl des Treibmittels dadurch erreicht werden, daß das Öl im Siedegefäß nicht überhzt wird und daß die leichtflüchtigen Crackprodukte va der obersten Düse abgehalten werden. Die moeinen Ölpumpen haben deshalb Fraktioniereinrich-

igen [7], [35].

Die Dampfdrucke der in Öldiffusionspumpen heute oräuchlichen Öle liegen bei Zimmertemperatur um ⁷ bis 10⁻⁸ Torr [4], [7], [36]. Wegen der unverridlichen Rückdiffusion des Treibmittels wird sich it der Zeit im Rezipienten der Sättigungsdampfdruck cs Öls einstellen, wenn kein Ölfänger dazwischengenaltet ist. Sehr tiefe Drucke können erreicht werden, nn Kühlfallen, die mit flüssigem Stickstoff gefüllt d, als Ölfänger benutzt werden [37]. Jedoch bringen nn Ölpumpen keinen Vorteil gegenüber Queckberpumpen. Schon lange sind wassergekühlte Ölfager bekannt, die darauf beruhen, daß die Ölmole-Ille an den der Pumpe zugekehrten Seiten kondenrt werden. Nach einiger Zeit wird jedoch die Ölhicht entlang der Oberflächen kriechen und so das nze Baffle bedecken. Dann begrenzt der Dampfuck des Öls das erreichbare Vakuum. Eine für öchstvakuumzwecke geeignete nicht tiefgekühlte affle erhält man, wenn man einmal dafür sorgt, daß r Kriechvorgang behindert wird und daß die dem zzipienten am nächsten liegenden Teile nur sehr geng mit Öl bedeckt sind, d.h. man nützt die Adsorpon der Ölmoleküle an sauberen Oberflächen aus. 'eil alle solche Adsorptionsprozesse in der Weise verufen, daß der Druck eine Funktion des Bedeckungsades ist, wird die Baffle um so längere Zeit wirksam in, je größer die Oberfläche und je geringer die Ölufuhr ist. Die Säuberung der Baffleoberfläche erfolgt ie üblich durch Hochheizen auf einige hundert Grad elsius und Abpumpen der freikommenden Gase.

Eine auf diesem Prinzip arbeitende Baffle wurde 1erst von Alpert [38] konstruiert. Er füllte eine aus wei konzentrischen Rohren bestehende übliche ühlfalle mit gewellten Kupferblechen aus und erzichte durch einen mehrstündigen Entgasungsproß bei Temperaturen um 400° C einen sehr wirksamen lfänger. In Kombination mit fraktionierenden Glasumpen, wobei meistens die Hickman-Pumpen [35] ingesetzt werden, können dann Drucke im Bereich on 10⁻¹⁰ Torr erreicht und über ein bis zwei Wochen

ehalten werden [39].

BIONDI [40] vergrößerte die adsorptionsfähige läche dadurch, daß er sog. Molekularsiebe wie Zeothe (Aluminiumsilikate) oder Aluminiumoxyd in eine affle einsetzte. Diese Stoffe haben durch ihre poröse truktur sehr große Oberflächen und dadurch geügend Kapazität, so daß sie auch für große Metallumpen verwendet werden können. Es wurden damit brucke im Bereich von 10⁻¹⁰ Torr erreicht, und diese brucke konnten 60 bis 70 Tage gehalten werden. Um die Oberfläche dieser Bafflematerialien zu reinigen, auß ein mehrstündiger Entgasungsprozeß bei Temeraturen um 450° C durchgeführt werden. Das freiommende Gas, das bei den großen Oberflächen berächtliche Mengen darstellt, besteht fast nur aus

Die Ergebnisse von Trendelenburg [41] deuten arauf hin, daß die beschriebenen Ölfänger nicht nur ir die Ölmoleküle, sondern auch für Crackprodukte is adsorbierende Flächen wirksam sind. Die Zeitauer der Wirksamkeit von Baffle wird nämlich verrößert, wenn fraktionierende Pumpen eingesetzt

werden und wenn eine weitere Diffusionspumpe in Serie geschaltet wird (s. auch [44]). Diese zweite Diffusionspumpe bringt nämlich eine weitere Reinigung des Treibmittels und eine Verringerung der Ölrückströmung von der rotierenden Vorpumpe in die Höchstvakuumpumpe [42]. So konnte Treibellenburg mit einer solchen Pumpenkombination nach entsprechenden Ausheizzyklen Drucke unter 10-9 Torr erreichen und sehr lange Zeiten (Monate) halten, obwohl nur ein wassergekühlter, ausheizbarer Ölfänger angebracht war. Bei der Bafflekonstruktion wurde auf sehr lange Kriechwege für das Öl geachtet.

Die nicht tiefgekühlten Ölfänger können natürlich nicht völlig verhindern, daß nach einer bestimmten Anlaufzeit Ölmoleküle in den Rezipienten gelangen und dort an den Wänden adsorbieren. Das vorliegende Problem, den Öltransport durch Bafflen zu beschreiben, dürfte vergleichbar sein mit dem Transport von adsorbierenden Gasen durch poröse Medien [43].

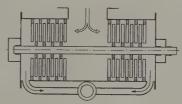


Abb. 4. Turbo-Molekularpumpe (nach Becker [46])

Einen direkten Nachweis über das Durchdringen von Ölmolekülen durch ein wassergekühltes Baffle hat Haefer [44] mit Hilfe der Bedeckung einer Wolframspitze und der Änderung des Feldemissionsbildes dieser Spitze erbracht. Garbe¹ konnte über einer Zeolithe-Falle mit Hilfe eines Omegatron-Massenspektrometers Ölbestandteile nachweisen, wenn als Elektronenquelle für das Omegatron eine Kathode mit niederer Betriebstemperatur benutzt wurde (eine direkt geheizte Bariumoxydkathode). Mit einer heißen Wolframkathode als Elektronenquelle zeigt sieh dagegen wegen der großen Zersetzungsgeschwindigkeiten von Öldämpfen oder deren Crackprodukten an heißen Flächen fast ausschließlich CO und ${\rm H_2}$.

In jüngster Zeit wurden von Hickman [45] neuartige Treibmittel für Öldiffusionspumpen untersucht. Er verwendete organische Verbindungen der Gruppe der Phenoxy-Benzole und der Polyphenyläther, deren Dampfdrucke bei Zimmertemperatur 10⁻¹² Torr und kleiner sind. Damit wurden bis jetzt ohne Verwendung von Ölfängern Drucke von einigen 10⁻¹⁰ Torr erreicht.

c) Molekularpumpe

Die Molekularpumpe, deren Prinzip und Ausführung bereits im Jahre 1913 von Gaede beschrieben wurde, konnte von Becker [46] wesentlich verbessert werden. Durch große Spaltweiten zwischen Rotor und Stator (s. Abb. 4) wurde eine sehr große Betriebssicherheit erreicht und trotzdem ein hohes Druckverhältnis erzielt. Die Pumpe kann direkt an den Rezipienten ohne Zwischenschaltung von Ölfängern angeschlossen werden. Weil nur der Mittelteil des Pumpengehäuses auf etwa 150°C erhitzt werden

¹ Noch nicht veröffentlicht.

kann, während der Rotor in Betrieb kaum über Zimmertemperatur kommt, ergeben sich verhältnismäßig lange Auspumpzeiten. Für das Erreichen von sehr niedrigen Drucken ist auf die geringe Vorvakuumbeständigkeit bei Wasserstoff, die nur 250 beträgt, zu achten. Dagegen wurde für Luft ein Verhältnis von 5 · 10⁷ gemessen. Drucke von einigen 10⁻¹⁰ Torr wurden bereits mit dieser Pumpe, deren Sauggeschwindigkeit 140 Liter/sec für Luft beträgt, erreicht. Als hauptsächlich vorhandenes Restgas wurde Wasserstoff ermittelt.

d) Getter-Ionenpumpen

Obwohl das Prinzip der Getter-Ionenpumpen schon seit langer Zeit bekannt ist, denn in jeder Elektronenröhre ist eine Getter-Ionenpumpe eingebaut,

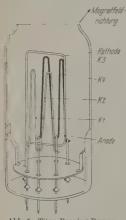


Abb. 5. Titan-Penning-Pumpe

haben diese Pumpen erst in den letzten Jahren Bedeutung für das Evakuieren von Vakuumsystemen erhalten. Wie der Name schon besagt, haben wir es hier mit der Kombination einer Getterpumpe und einer Ionenpumpe zu tun. Einerseits wird Gettermaterial wie Titan kontinuierlich oder schrittweise verdampft, das sich dann an der Pumpenwand niederschlägt und chemisch aktive Gase wie H_2 , N_2 , O_2 , CO_2 , CO und H2O aufnimmt. Weil in Vakuumsystemen immer nichtgetterbare Gase wie Kohlenwasserstoffe und

Edelgase auftreten, muß eine Ionenpumpe hinzugefügt werden. Ein Teil der anwesenden Moleküle wird ionisiert, und die erzeugten Ionen werden in eine gasfreie Fläche, die meistens durch das verdampfte Gettermaterial dargestellt wird, eingeschossen.

Die Eigenschaften einer Getter-Ionenpumpe sind von denen einer Diffusionspumpe sehr verschieden, und wir wollen auf die wesentlichsten Eigenschaften [47] eingehen. Zunächst hat der Begriff einer Vorvakuumbeständigkeit keinerlei Bedeutung, denn Getter-Ionenpumpen stellen keine Transportpumpen dar, und somit ist keine Drucktransformation wie in Diffusionspumpen vorhanden. Alles gepumpte Gas bleibt in der Pumpe selbst. Daraus ergibt sich, daß diese Pumpen nur eine begrenzte Menge Gas adsorbieren können. Für die Getterpumpe ist die maximal abpumpbare Gasmenge durch den formelmäßigen Umsatz der Getter-Gas-Reaktion und durch den insgesamt vorhandenen Gettervorrat bestimmt. Ebenso ergibt sich für die Ionenpumpe eine Grenze, denn die auf die Einfangfläche treffenden Ionen können Gasteilchen, die vorher eingeschossen wurden, wieder freisetzen [49].

Die Pumpgeschwindigkeiten einer Getterpumpe sind durch die Geometrie des Pumpengehäuses und durch die Geschwindigkeit des Ablaufes der Gasadsorption oder Gasreaktion bestimmt. Diese Gettergeschwindigkeiten hängen von der Gasart, dem Bedeckungsgrad des Spiegels mit Gas und von der Temperatur ab. Bei sehr reiner Getterfläche können Getter-

geschwindigkeiten erwartet werden, die in der Größe ordnung von 10 bis 100% des maximal möglichen W tes liegen [48]. Der Maximalwert ist dadurch gegebe daß alle auf den Spiegel treffenden Moleküle be ersten Wandstoß haften bleiben [s. Gl. (2b)]. Na unseren vorläufigen Ergebnissen wird dieser Maxim wert (=12 Liter/sec/cm² für CO) bei der Adsorpti von Kohlenmonoxyd an einem frischen Titanspies auf Zimmertemperatur erhalten, während sich f Stickstoff an einem frischen Spiegel Haftwahrschei lichkeiten von 0,1 ergeben. Mit zunehmender Ge bedeckung fällt die Adsorptionsgeschwindigkeit a Die Pumpgeschwindigkeit einer Ionenpumpe ist dur die Anzahl der pro Zeiteinheit und pro Teilchendich gebildeten Ionen bestimmt [3] und durch die Walscheinlichkeit, daß vorher eingeschossene Gasteilche nicht wieder freigesetzt werden.

Ein prinzipieller Enddruck bei Getterprozessergibt sich durch den Gleichgewichtsdruck des S stems Getter-Gas oder durch die Entstehung von nichtgetterbaren Reaktionsprodukten. Unter de Reaktionen, die bei ungesättigtem Spiegel einen st renden Enddruck liefern können, sind nur die Bildu von Kohlenwasserstoffen und das temperatur- ur konzentrationsabhängige Gleichgewicht von Wasse stoff von Bedeutung [47]. Wenn jedoch das Gette vorratsmaterial bei Temperaturen um 1000°C un die anderen Teile der Pumpe bei einigen hundert Gra Celsius entgast werden, dann ist der Wasserstoffgeha und auch die Bildungsrate von Kohlenwasserstoffen stark vermindert, daß Drucke unter 10-11 Torr e reicht werden können. Für die Ionenpumpe ergebe sich Grenzen durch die Wiederbefreiung von ione gepumpten Gasen bei Ionenbombardement. Dab treten vor allem die Edelgase hervor [49]. Deshasind Ionenpumpen ungeeignet, um größere Edelga mengen abzupumpen.

Es sind eine Reihe von Getter-Ionenpumpen bi kannt, die sich nur dadurch unterscheiden, daß ve schiedene Verdampfungsmethoden angewandt werde und die Ionenpumpen entweder nach dem Prinz der üblichen Ionisationsmanometer mit heißer Kathoo oder eines Ionisationsmanometers nach Penning [64 arbeiten. Für Höchstvakuumzwecke sind nur die Ve dampfungsmethoden geeignet, die eine vorherige En gasung des gesamten Gettermaterials auf etwa 1000° erlauben. Derartige Pumpen werden so gebaut, da die Kathode oder eine von den anderen Elektrode mit Gettermaterial umwickelt ist. Durch Stromdurcl gang oder durch Elektronenbombardement wird de Gettervorrat so hoch erhitzt, daß Verdampfung ein setzt [11], [50]. Eine Pumpe, bei der eine Metal dampfentladung in einer Ionisierungseinrichtung nach PENNING aufrechterhalten wird, kann im Druckbe reich von 10⁻¹ bis 10⁻¹¹ Torr eingesetzt werden [51 und sie eignet sich vor allem zum einmaligen Evakt ieren von kleinen Vakuumsystemen (Abb. 5). Di Kaltkathoden, die in einem Penning-Manometer au Platten bestehen, sind entweder nur an einer Seit oder auch beidseitig durch Heißkathoden ersetzt Diese Kathoden, bei denen um einen Wolframträge Titandrähte gewickelt sind, werden durch Strom durchgang erhitzt. Bei Drucken unter 10⁻³ Torr is der Entladungsstrom nur von der Verdampfungsrat des Titans bestimmt. Die maximale Pumpgeschwin digkeit bei geringen Bedeckungsgraden des Getter piegels mit Gas ist durch die geometrischen Abmesungen der Pumpe begrenzt und beträgt etwa 50 Liter/ ec für CO an der Anschlußöffnung des Pumpengeäuses, dessen Durchmesser 34 mm und dessen Länge 0 mm betragen.

Die bis jetzt erwähnten Getter-Ionenpumpen sind vegen der geringen Pumpkapazität nur für einen inzigen oder höchstens für einige Evakuierungsprosesse verwendbar. Dann muß entweder eine neue Pumpe angesetzt oder der Gettervorrat erneuert verden. Eine Pumpe, mit der viele Evakuierungsprozesse durchgeführt werden können, wurde von IALL [52] angegeben. Bezüglich der Arbeitsweise kommt diese Ausführung einer reinen Ionenpumpe sehr nahe. Hierbei wird die Pumpwirkung einer Reihe von parallel geschalteter Kaltkathodenionisationsmanometer nach Penning ausgenutzt (Abb. 6).

Zwischen den Kathodenplatten pendeln Elektronen unter dem Einfluß des elektrischen Feldes und des senkrecht zu den Kathodenplatten angelegten Magnetfeldes auf schraubenförmigen Bahnen hin und her und ionisieren die Restgasmoleküle. Wegen der langen Elektronenwege erhält man sehr große Ionenströme pro Druckeinheit und deshalb auch einen beachtlichen Pumpeffekt; denn die auf die Kathoden auftreffenden Ionen werden dort zum Teil festgehalten. Die eingeschossenen Ionen chemisch aktiver Gase reagieren mit dem Material der Kathoden, für das Titan oder Zirkon benutzt wird. Daneben tritt durch das Ionenbombardement eine Kathodenzerstäubung auf, so daß die Schichten von den Kathoden wegtransportiert werden. Dadurch treten Sättigungserscheinungen erst dann auf, wenn das Kathodenmaterial ganz durchschossen ist. Als Ort für die gepumpten Edelgase erweisen sich ausschließlich die Kathoden.

Die Pumpgeschwindigkeit einer einzigen Zelle eines Penning-Ionisationsmanometers beträgt etwa 0,2 bis 1 Liter/sec für Stickstoff, je nach Anodenspannung, Magnetfeld und Zellengröße. Hall kombinierte zunächst 36 Zellen und erreichte damit eine Pumpe, die am Anschlußflansch eine Sauggeschwindigkeit von 8 Liter/sec für Luft erzielte. Es werden jetzt schon sehr große Pumpen mit Sauggeschwindigkeiten bis zu einigen 1000 Liter/sec [53] gebaut.

Die Pumpkapazität für Edelgase, die relativ klein ist, kann durch geeignete Vorkehrungen stark vergrößert werden [54]. Günstige Pumpeigenschaften weisen auch die Magnetronmanometer [65] auf, die später besprochen werden.

Wegen der großen Pumpkapazität, die durch die dicken Kathodenplatten erreicht wird, können ganze Evakuierungs- und Entgasungsprozesse mit den Kaltkathodenpumpen in Kombination mit einer rotierenden Vorpumpe ohne Zuhilfenahme einer Diffusionspumpe oder einer zweiten Getter-Ionenpumpe durchgeführt werden. In Abb. 7 ist ein Vakuumsystem gezeigt, das mit einer kleinen Penning-Pumpe, deren Sauggeschwindigkeit etwa 8 Liter/see für Luft beträgt, auf einen Totaldruck von 6·10-12 Torr evakuiert werden konnte [55].

Allgemein sind als Vorteile von Getter-Ionenpumpen zu nennen, daß niedrige Drucke ohne Wartung über sehr lange Zeiten aufrechterhalten werden können, daß vom Entgasungsprozeß an keine Verbindung zu einem Vorvakuum besteht und deshalb ein Spannungsausfall zu keiner großen Drucksteigerung führt, vorausgesetzt, daß kein Leck vorhanden ist.

e) Adsorptions- und Kondensationspumpen

Bei diesen Pumpen wird die Adsorption und Kondensation von Gasen und Dämpfen an tiefgekühlten Oberflächen zur Druckerniedrigung ausgenutzt. Der erreichbare Enddruck hängt im Falle der Kondensation von den Dampfdrucken der Gaskomponenten und

damit von der Temperatur der Kühlfläche ab. Bei physikalischer Adsorption dagegen wird der Enddruck von der Temperatur, der adsorbierten Gasmenge und der Größe der Fläche bestimmt. Als Beispiel soll das Verhalten von Stickstoff angeführt werden [56]. Bei Kühlung mit flüssigem Stickstoff (Temperatur 77° K) befindet sich eine adsorbierte Stickstoffmenge, die nur einer Bedeckung von 1º/00 einer Mono-

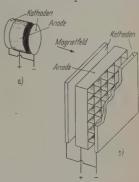


Abb. 6. a Ionisationsmanometer nach PENNING [64]; b Prinzip einer Penning-Pumpe nach HALL [52]

schicht entspricht, im Gleichgwicht mit einem Druck von etwa 10^{-9} Torr, bei einer Bedeckung von $30\,\%$ einer Monoschicht erhöht sich der Gleichgewichtsdruck schon

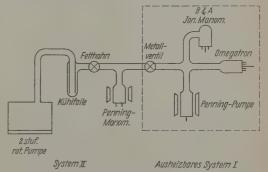


Abb. 7. Höchstvakuumsystem mit Penning-Pumpe

auf 10⁻³ Torr, und Kondensation setzt erst ein, wenn der Dampfdruck von 760 Torr erreicht ist. Kühlung mit flüssigem Wasserstoff (20° K) dagegen erniedrigt den Dampfdruck auf 10⁻¹⁰ Torr. Dieses einfache Beispiel zeigt, daß man mit flüssigem Helium (4,2° K) kühlen muß, um eine für Höchstvakuumzwecke geeignete Pumpe zu bekommen, die nicht allzu selektiv für die verschiedenen in Vakuumsystemen vorkommenden Gase arbeitet und die auch größere Gasmengen fortschaffen kann. Bei dieser Temperatur liegt der Dampfdruck von allen Gasen mit Ausnahme von Helium und Wasserstoff weit unter den bis jetzt erreichten Enddrucken. Wasserstoff, der bei 4,2° K noch einen Sättigungsdampfdruck von etwa 10⁻⁶ Torr hat, und Helium können nur durch Adsorption oder durch Hinzunahme einer Hilfspumpe, z.B. einer Getter-Ionenpumpe, aus dem Gasraum entfernt werden.

Die Adsorptionsisotherme von Wasserstoff ist bei dieser Temperatur noch nicht genau bekannt. Für eine monoatomare Adsorptionsschicht von Helium fand Hobson [56] einen zugehörigen Gleichgewichtsdruck von ungefähr 10^{-9} Torr.

Gewöhnlich ist es nicht möglich, das gesamte Vakuumsystem in flüssiges Helium zu tauchen, sondern nur einen kleinen Teil der Apparatur, der als Kühlfinger ausgebildet ist. Der Enddruck, der mit einer solchen Anordnung erreichbar ist, hängt von der Gasabgaberate der warmen, Systemteile, von der Kondensations- und Adsorptionsrate im Kühlfinger und eventuell von der Leitfähigkeit der Verbindungsleitung zur Kühlfläche ab. Deshalb können mit einer derartigen Anordnung nur dann tiefe Drucke erreicht werden, wenn die Vakuumapparatur vorher sehr gründlich entgast wurde.

Die maximal mögliche Pumpgesehwindigkeit, die sich mit einer gekühlten Fläche erreichen läßt, ist noch nicht gut bekannt. Eine Berechnung setzt die Kenntnis des Akkomodationskoeffizienten für die verschiedenen Gase voraus. Nach Angaben von Caswell [57] läßt sich abschätzen, daß im Mittel ungefähr fünf Wandstöße notwendig sind, bis ein Gasteilchen, dessen mittlere thermische Energie vor dem ersten Wandstoß der von Zimmertemperatur entspricht, an einer Fläche mit einer Temperatur von 4,2° K haften bleibt.

In einer Glasapparatur, die vorher gründlich entgast und ausgepumpt wurde, konnten Hobson und Redhead [58] nach dem Abkühlen eines Kühlfingers auf die Temperatur von 4.2° K einen Druck von $2\cdot 10^{-12}$ Torr (ausgedrückt in Stickstoffäquivalenten) erreichen. Caswell [57] benutzte die Kombination einer Kondensationspumpe mit flüssigem He und einer Getter-Ionenpumpe vom Penning-Typ, um Metallfilme bei einem Druck von 3 bis $9\cdot 10^{-10}$ Torr (Stickstoffäquivalentwert) aufzudampfen.

6. Messung von sehr tiefen Drucken

Während man bei Drucken über 10⁻⁵ Torr noch mechanische Eigenschaften wie z.B. den Impuls der Gasmoleküle für eine absolute Druckmessung heranziehen kann, ist es im Höchstvakuumbereich bis jetzt nur möglich, aus den Restgasmolekülen Ionen zu erzeugen und diese Ionen zu messen oder zu zählen. Die Zahl der erzeugten Ionen ist proportional zur Teilchendichte innerhalb der Ionisierungseinrichtung, und nach Gl. (1) läßt sich dann eine Beziehung zwischen der Ionenzahl und dem Druck angeben. Außerdem hängt die Zahl der erzeugten Ionen bei einer gegebenen Ionisierungseinrichtung noch von der Ionisierungswahrscheinlichkeit ab, die für die verschiedenen Gasund Dampfsorten um mehr als einen Faktor 50 unterschiedlich sind [7], [59]. Deshalb kann bei unbekannter Gaszusammensetzung grundsätzlich nur die Größenordnung des Druckes innerhalb dieses Faktors angegeben werden, wenn nur die Gesamtzahl der erzeugten Ionen gemessen wird. Meistens wird ein Äquivalentwert des Druckes angegeben unter der Annahme. daß Stickstoff anwesend ist. Eine Druckmessung ist jedoch möglich, wenn selektiv die Ionen der verschiedenen Gaskomponenten mit massenspektrometrischen Methoden nachgewiesen werden. Im ersten Fall spricht man von der Totaldruckmessung, im zweiten Fall von der Partialdruckmessung.

Bevor auf einige Manometer näher eingegangen wird, sollen einige grundsätzliche Betrachtungen über die Druckmessung gebracht werden.

Wenn in einem Vakuumsystem Druckgleichgewich besteht, ist es gleichgültig, an welchem Ort das Mano meter angebracht ist. Nun stellt jedoch jedes wirk liche Vakuumsystem ein System von Gasquellen und Senken dar. Wie wir bereits eingangs erwähnt haben werden die Gasquellen durch Desorptions- und Dif fusionsprozesse gebildet. Als Senken kommen die Pumpen und auch die Adsorption von Gasen an ausgeheizten Oberflächen in Betracht. Ein Vakuumsystem wird nach einer bestimmten Zeitdauer in einer stationären Zustand kommen, Druckgleichgewicht wird sich jedoch nur einstellen, wenn die Adsorptionsrate gleich der Desorptionsrate wird und wenn das System auf einheitlicher Temperatur und von der Pumpe abgesperrt ist. Die Zeitdauer, bis sich stationäre Verhältnisse einstellen, ist je nach den Adsorptions- und Desorptionseigenschaften der Gase an den Wänden um Größenordnungen unterschiedlich. Für adsorbierbare Gase hat CLAUSING [43] einen Ausdruck für die Zeitdauer abgeleitet, die notwendig ist, bis sich eine Monoschicht auf der Wand bei Molekularströmung durch ein Rohr ausgebildet hat. Diese Effekte bewirken, daß in Vakuumsystemen die Drucke gewöhnlich von Ort zu Ort unterschiedlich sind, und deshalb soll das Manometer möglichst nahe über eine weite Verbindungsleitung an der Stelle angebracht werden, an der der Druck gemessen werden soll, oder sogar in das Vakuumsystem eingebaut werden [62].

Weiterhin soll die Hinzunahme eines Manometers die Druckverhältnisse innerhalb des Vakuumsystemsmöglichst wenig beeinflussen. Ein unentgastes Manometer stellt eine große Gasquelle dar, einmal dadurch, daß von den unreinen Oberflächen Gase desorbieren, zum anderen daß geladene Teilchen, wie Elektronen oder Ionen, auf die gasbeladenen Oberflächen treffen und dort neutrale oder geladene Gasteilchen desorbieren. Ein gut ausgeheiztes Manometer hingegenwirkt als Pumpe, denn an seinen Oberflächen adsorbieren Gase, oder die im Manometer erzeugten Ionenwerden am Ionenkollektor festgehalten und ergeben einen Ionenpumpeffekt [3].

An den heißen Kathoden, die als Elektronenquelle für Manometer benutzt werden, treten mit den meisten der in Vakuumsystemen vorkommenden Gase Reaktionen auf, die nicht nur die Gaszusammensetzung völlig verändern, sondern auch zu Druckänderungen führen [6]. Die Reaktionsgeschwindigkeiten können dabei solche Werte erreichen, daß das Ergebnis der Gasanalyse mit Massenspektrometern nur von der Art der Kathode abhängt [60]. Die Reaktionsrate wird um so geringer, je niedriger die Betriebstemperatur der Kathode ist. Bei Verwendung einer direktgeheizten Bariumoxydkathode werden die Reaktionen auf ein erträgliches Maß reduziert. Neuerdings haben RIEMERSMA u.a. [61] einen Photovervielfacher als Elektronenquelle in einem Ionisationsmanometer benutzt.

a) Totaldruckmesser

Das Bayard-Alpert-Manometer [1], das wegen seiner einfachen Betriebsweise meistens zur Messung von niedrigen Drucken benutzt wird, stellt eine Dreielektrodenröhre dar (Abb. 8). Die Elektronen, die

on der Glühkathode emittiert werden, werden zur node hin beschleunigt, durchlaufen den Anodenaum und pendeln zurück. Die gebildeten Ionen weren von dem negativ vorgespannten Ionenkollektor ufgefangen. Der Zusammenhang zwischen Ionentrom und Druck wird gegeben durch die Beziehung

$$\frac{i^+}{i^-} \cdot \frac{1}{C} = p \tag{6}$$

', die Empfindlichkeit ist eine Funktion der Gasart, er Ionisierungswahrscheinlichkeit und der Weglänge er Elektronen.

Die untere Meßgrenze ist nach Nottingham durch den sog. Röntgeneffekt gegeben. Die auf die Anode reffenden Elektronen lösen Röntgenstrahlen aus. Diese Röntgenstrahlen und ebenso die Photonen von ler Kathode treffen auf den Ionenkollektor. Dadurch ntstehen Sekundärelektronen, die zur Anode gezogen verden und einen positiven Ionenstrom vortäuschen. Die Größe dieses Röntgenstromes ist unter anderem von der Fläche des Ionenkollektors abhängig, und der Druck, der dadurch vorgetäuscht wird, ist nach 3l. (6) von der Empfindlichkeit des Manometers betimmt. Bei den üblichen B- und A-Manometern mit einem Durchmesser des Ionenkollektors von $150\,\mu$ liegt lieser vorgetäuschte Druck bei etwa 1,5 · 10⁻¹⁰ Torr. VENEMA [29] benutzte einen Kollektor von 25 µ Durchmesser und erreicht damit eine Röntgengrenze, die einem Ionenstrom bei einem Druck von 5 · 10⁻¹¹Torr entspricht.

Wenn auch ein gut entgastes Manometer Adsorptionen zeigt, so ist doch eine Messung von sehr tiefen Drucken nur mit einer gründlich ausgeheizten Meßröhre möglich. Beim Aufprall von Elektronen auf die Anode, an der Gase adsorbiert sind, werden nämlich abgesehen von Gasmolekülen auch Ionen desorbiert, die nur innerhalb des Manometers eine zu große Teilchendichte vortäuschen. Wenn die Ergebnisse von Young [63], der beim Beschuß von oxydierten Metallen mit langsamen Elektronen eine Desorption von positiven Sauerstoffionen nachweisen konnte, auf ein Ionisationsmanometer angewandt werden, dann kann dieser Ionendesorptionseffekt einen Druck von 10-6 Torr vortäuschen.

Sehr robuste Manometer, die auch bei Lufteinbrüchen nicht gestört werden, da keine heiße Kathode vorhanden ist, sind die Kaltkathodenmanometer. Sie haben außerdem den Vorteil, daß die in der Röhre umgesetzte elektrische Leistung bei tiefen Drucken klein ist und deshalb keine Erwärmungseffekte auftreten. Gemeinsam allen Kaltkathodenmanometern ist, daß durch ein Magnetfeld und ein geeignetes elektrisches Feld die Bahnen der Elektronen so stark verlängert werden, daß die natürliche Raumionisation oder die Feldemission ausreicht, um eine Entladung in Gang zu bringen.

Die Manometer vom Penning-Typ [64], die bereits bei den Getter-Ionenpumpen besprochen wurden, können etwa bis 10⁻¹⁰ Torr zur Druckmessung benutzt werden, wenn sie mit einer Anodenspannung von 2000 V und einem Magnetfeld von 370 Gauß betrieben werden. In dem niederen Druckbereich treten jedoch Schwierigkeiten mit dem Zünden auf, wenn nicht höhere Spannungen und höhere Magnetfelder benutzt werden.

Für sehr tiefe Drucke (~ bis 10⁻¹³ Torr) brauchbar sind die von Hobson und Redhead [58], [65] angegebenen Manometer, die als "Magnetron" (Abb. 9) und "umgekehrtes Magnetron" bezeichnet werden. Hierbei wird die Anode mit 6 kV versorgt und ein Magnetfeld von 1000 bzw. 2000 Gauß angelegt. Zwischen Anode und Kathode ist eine Hilfskathode eingefügt, die die Aufgabe hat, die Feldemission von der Kathode zur Anode hin abzuschirmen.

Wegen der langen Elektronenwege im Magnetfeld erhält man bei den Kaltkathodenmanometern wesent-

lich größere Empfindlichkeiten als bei den BayardAlpert-Manometern. Die
Ionenstrom-Druck-Charakteristik ist jedoch bei Kaltkathodenmanometernnicht
linear. Die große Enpfindlichkeit und die großen
Spannungen bringen eine
starke Ionenpumpwirkung
mit sich. Deshalb können
solche Manometer nur dann
eingesetzt werden, wenn es
lediglich darauf ankommt.

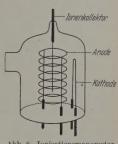


Abb. 8. Ionisationsmanometer (nach BAYARD-ALPERT [1])

einen tiefen Druck zu erreichen, oder wenn das Vakuumsystem dauernd an einer Pumpe betrieben wird,

Diese Manometer lassen sich im Gegensatz zu Heißkathodenmanometern wesentlich einfacher ent-

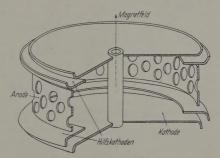


Abb. 9. Magneton-Manometer (nach REDHEAD [65])

gasen. Während der üblichen Temperaturbehandlung im heißen Ofen wird gleichzeitig die Entladung betrieben, so daß sich dadurch saubere Oberflächen an den Kathoden ergeben. Nach unseren Ergebnissen sind die sauberen Oberflächen auch für eine konstante Empfindlichkeit sehr maßgebend.

In die Kategorie der Kaltkathodenmanometer wollen wir die von Houston [66] und Lafferty [67] beschriebenen Meßröhren einordnen, bei denen die Elektrodenanordnung der Kaltkathodenmanometer beibehalten wird, jedoch eine Glühkathode als Hilfskathode eingebaut ist. Dadurch können viel kleinere Anodenspannungen und Magnetfelder benutzt werden, da von der heißen Kathode genügend Elektronen nachgeliefert werden. Houston fügte in einem Penning-Manometer auf einer Kathodenseite einen Glühdraht ein, während Lafferty die Verbindungsachse der beiden Kathoden in einem Magnetronmanometer durch eine drahtförmige Glühkathode ersetzte. Eine von den beiden Kathodenplatten erhält eine negative Spannung gegenüber der anderen

und dient somit als Ionenkollektor. Die untere Meßgrenze liegt wie bei den Kaltkathodenmanometern sehr tief ($\sim 10^{-13}$ Torr).

b) Partialdruckmesser

Bei allen Untersuchungen, bei denen die Wechselwirkung zwischen Gas und Oberfläche das Meßresultat beeinflussen, lassen sich die gefundenen Ergebnisse oft viel leichter deuten, wenn die Partialdrucke bekannt

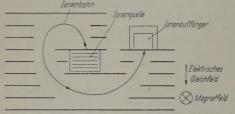


Abb. 10. Zykloiden-Massenspektrometer (nach Kornelsen [70])

sind. Der Totaldruck ist dann meistens nur größenordnungsmäßig interessant. Bei Untersuchungen über Reaktionen zwischen Gasen und Gettermaterialien können beispielsweise sehr geringe Mengen von Helium,

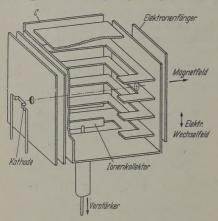


Abb. 11. Omegatron mit Seitenplatten

das durch Glaswände diffundiert, oder kleine Verunreinigungen von nichtgetterbaren Gasen im Testgas bei einer Totaldruckmessung zu völlig falschen Ergebnissen führen, und zwar dann, wenn der Partialruck des Testgases, dessen Reaktionsgeschwindigkeit mit einem frischen Getterspiegel beträchtliche Werte annimmt, unter dem der Verunreinigung liegt.

Als Partialdruckmesser zum Nachweis von sehr niederen Drucken oder sehr kleinen Gasmengen eignen sich alle Massenspektrometertypen, die reproduzierbar arbeiten, eine quantitative Analyse zulassen und eine sehr große Empfindlichkeit haben. Die Bauweise der Instrumente muß den Erfordernissen der Höchstvakuumtechnik gerecht werden.

Konventionelle Massenspektrometer mit Sektorfeld können grundsätzlich als kleine und ausheizbare Instrumente gebaut werden. Reynolds [68] konnte mit einem solchen Massenspektrometer in Quarzausführung durch Verwendung eines Vervielfachers als Ionennachweis die Empfindlichkeit soweit steigern, daß Partialdrucke unter 10^{-12} Torr angezeigt werden konnten.

Das von Bleakney und Hipple [69] angegebene Zykloiden-Spektrometer wurde von Kornelsen [70] weiterentwickelt (Abb. 10). In gekreuzten elektrischer und magnetischen Feldern beschreiben Ionen Zykloiden-Bahnen, deren Periode vom e/m-Verhältnis der Ionen und von den Feldgrößen abhängt. Die Ionenquelle und der Analysator sind wie bei den Sektorfeldspektrometern getrennt. Vorteilhaft ist, daß die Zykloiden-Spektrometer doppelfokussierend sind und daß deshalb sehr ergiebige Ionenquellen benutzt werden können. Kornelsen erreicht mit seinem Instrument eine Partialdruckempfindlichkeit von 5-10-12 Torr und ein Auflösungsvermögen von etwa 100 bei einem Magnetfeld von 5000 Gauß.

Ein Massenspektrometer, das in seiner Bauweise sehr klein gehalten werden kann, ist das von Sommer. THOMAS und HIPPLE [71] angegebene Omegatron. Wie im Zyklotron beschreiben hier Ionen unter dem Einfluß eines elektrischen Wechselfeldes und eines senkrecht dazu angebrachten statischen Magnetfeldes Spiralbahnen, deren Umlaufsfrequenz vom e/m-Verhältnis der Ionen bestimmt ist. Für Ionen, deren Umlaufsfrequenz mit der des elektrischen Wechselfeldes übereinstimmt, ergeben sich Resonanzerscheinungen. Dadurch wächst der Radius der Spiralbahn soweit an, daß die resonanten Ionen den Ionenkollektor treffen. Wenn durch Anlegen geeigneter elektrostatischer Potentiale an die Elektroden (Abb. 11) Raumladungseffekte und Einfluß von Oberflächenschichten auf die Ionenbahnen vermindert werden. dann kann erreicht werden, daß bei niederen Drucken (<10⁻⁵ Torr) alle vom Elektronenstrahl erzeugten resonanten Ionen auf den Ionenkollektor treffen [72]. Der Zusammenhang zwischen Partialdruck und Ionenstrom ist dann durch die einfache Beziehung gegeben:

$$i^+ = i^- \cdot s \cdot \sigma \cdot p, \tag{7}$$

wobei i^+ den Ionenstrom, i^- den ionisierenden Elektronenstrom, s den Ionisierungsweg innerhalb des Analysators, σ die spezifische Ionisierung und p den Partialdruck bedeuten. Damit ist das Omegatron das empfindlichste Massenspektrometer, wenn die Empfindlichkeit nach Gl. (6) definiert wird. Der kleinste noch nachweisbare Partialdruck liegt für Stickstoff bei etwa 10^{-12} Torr, wenn ein Verstärker mit einer Nachweisgrenze von 10^{-16} A benutzt wird. Das Auflösungsvermögen nimmt umgekehrt proportional zur Masse ab. Bei einem Magnetfeld von 5000 Gauß läßt sich ein Auflösungsvermögen von 30 bei Masse 30 erreichen.

Alle bis jetzt erwähnten Partialdruckmesser benötigen Magnetfelder in der Größenordnung von einigen Tausend Gauß. Das bringt oft Schwierigkeiten in der Anbringung der Spektrometerröhre nahe am Rezipienten mit sich. Deshalb ist ein Partialdruckmesser, der ohne Magnetfeld arbeitet, viel anpassungsfähiger. Das von Paul und Steinwedel [73] angegebene Prinzip der Massentrennung im elektrischen Quadrupolfeld wurde von Günther [74] für ein verkürztes Spektrometer angewandt (Abb. 12). Aus einer vom Analysenraum getrennten Ionenquelle werden die Ionen in den Analysator gezogen. Die Ionen führen in dem hyperbolischen elektrischen Feld, das durch Anlegen einer Hochfrequenzspannung und

eer überlagerten Gleichspannung an die vier zylindischen Stäbe hergestellt wird, Schwingungen aus, wbei nur Ionen eines bestimmten e/m-Verhältnisses u die Feldachse mit endlicher Amplitude schwingen ud den Ionenkollektor treffen. Alle anderen Ionen e eichen so große Amplituden, daß sie an die Stäbe sißen. Die Ionenstrom-Druck-Charakteristik verleft bei Drucken unter $5 \cdot 10^{-4}$ Torr linear. Die Empfdlichkeit [s. Gl. (6)] ist mindestens um einen Faktor 1) kleiner als beim Omegatron. Der kleinste nachvisbare Partialdruck ist noch nicht bekannt. Bis izt wurden noch keine kleineren Partialdrucke als eige 10⁻¹⁰ Torr bei einem Elektronenstrom von 30 µA und bei einer Verstärkerempfindlichkeit von I-14 A/Skt. gemessen. Das Instrument bietet jedoch o Möglichkeit, einen Vervielfacher zum Ionennachvis vorzuschalten. Das Auflösungsvermögen steigt t der Masse an. Als trennbare Massendifferenz ΔM

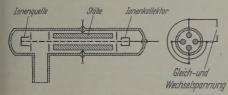


Abb. 12. Massenfilter (nach GUNTHER [74])

erden etwa 1,5 Masseneinheiten erhalten, wenn die Inpfindlichkeit um einen Faktor 4 gegenüber dem laximalwert erniedrigt wird.

Zusammenfassung

Der gegenwärtige Stand der Ultrahochvakuumchnik ermöglicht es, in kleineren Laborsystemen cher Drucke unter 10⁻¹⁰ Torr und in großen Anlagen s zu 10⁻¹⁰ Torr zu erreichen. Dabei ist für die Erugung von Höchstvakua weniger die Frage wichtig, elche Pumpe eingesetzt werden soll, sondern in ster Linie ist dafür die geeignete Technik beim Bau S Vakuumsystems und die richtige Entgasungsethode maßgebend. Neben den bekannten Diffu-onspumpen können Getter-Ionenpumpen, Molekurpumpen und die Kondensations- und Adsorptionsimpen eingesetzt werden. Getter-Ionenpumpen und esonders die Typen unter ihnen, die nach dem Prinp der Kaltkathodenentladung arbeiten, erweisen ch wegen ihrer einfachen Betriebsweise allen anderen umpen dann überlegen, wenn das Vakuumsystem hr lange Zeit auf tiefen Drucken gehalten werden bll. Bei Diffusionspumpen sind wirksame Kühlfallen der Ölfänger anzubringen, um das Eindringen von reibmittel in den Rezipienten und damit Störungen ei Oberflächenuntersuchungen zu verhindern. Ebenso rüssen bei Verdampfer-Getterpumpen die Metallämpfe von dem Meßobjekt abgehalten werden.

Es sind Druckmeßinstrumente bekannt, mit denen otal- bzw. Partialdrucke bis herab zu etwa 10⁻¹² Torr ngezeigt werden können.

Literatur: [1] ALPERT, D.: J. Appl. Phys. 24, 860 (1953). 2] KIRCHNER, F.: Physikertagung 1956. Mosbach: Physikerlag 1957.—[3] ALPERT, D.: Handbuch der Physik, Bd. XII. erlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1958. — [4] TREN-

DELENBURG, E.A.: Physikertagung 1960. — [5] KLEINT, CH.: Exp. Tech. Phys. 8, 193 (1960). — [6] DUSHMAN, S.: Scient. Found. of Vacuum Technique. New York: John Wiley & Sons 1949. — [7] JAECKEL, R.: Kleinste Drucke. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1950. — [8] Kraus, Th.: Vakuumtechnik 39 (1959). — - [9] LANGMUIR, I.: J. Amer. Chem. Soc. 40, [10] DAYTON, B.B.: Vac. Symp. Trans. 6, 101 1361 (1918). -(1959).—[11] ALPERT, D.: Vacuum 9, 89 (1959).—[12] LANG-MUIR, I.: J. Amer. Chem. Soc. 37, 1139 (1915).—[13] FARNS-WORTH, H. E.: Semiconductor surface physics, p. 23. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1956.— [14] Toddy, B. J. J. Appl. Phys. **26**, 1238 (1955).— [15] NIKURADSE, A., u. B. Ulbrich: Das Zweistoffsystem. München: Glas-Metall 1950. — [16] Norton, F.J.: J. Amer. Ceram. Soc. 36, 90 (1953). — [17] Smithells, G.J.: Gases and metals. New York: John Wiley & Sons 1937. — [18] Barrer, R.M.: Different Soc. 36, 90 (1953). fusion in and through solids. Cambridge: Cambridge University Press 1941. — [19] Grove, D.J.: Vac. Symp. Trans. 5, 9 (1958). — [20] Marsden, C.P.: Vakuumteehnik 9, 43 (1960). — [21] Šteyškal, H.: Arbeitsverfahren und Stoffkunde der Hochvakuumtechnik. Mosbach: Physik-Verlag 1955. — [22] Hickam, W.M.: Rev. Sci. Instr. 20, 472 (1949). — [23] Pattee, H.H.: Rev. Sci. Instr. 25, 1132 (1954). — [24] Sproull, R.L.: Rev. Sci. Instr. 25, 1132 (1954). — [25] Lange, W., and D. Alpert: Rev. Sci. Instr. 28, 726 (1957). — [26] Brymner, R., and W. Steckelmacher: J. Sci. Instr. 36, 278 (1959). — [27] Robinson, N.W.: J. Sci. Instr. 34, 121 (1957). — [28] Decker, R.W.: J. Appl. Phys. 25, 1441 (1954). — [29] Venema, A., u. M. Bandringa. Philips techn. Z. 20, 153 (1958). — [30] Thomas, E.: Vacuum 3, 413 (1953). — [31] Henderson, W.G., J.T. Mark and C.S. Geiger: Vac. Symp. Trans. 6, 170 (1959). — [32] Dayton, B.B.: Rev. Sci. Instr. 19, 793 (1948). — [33] Reich, G.: [21] STEYSKAL, H.: Arbeitsverfahren und Stoffkunde der TON, B.B.: Rev. Sci. Instr. 19, 793 (1948). — [33] REICH, G.: Franklin Inst. 221, 215 (1936). — [35] Hickman, K.: J. Franklin Inst. 221, 215 (1936). — [36] Simmler, W., u. W. Bächler: Vakuumteehnik 8, 155 (1959). — [37] Ullman, W. Bachler: Variationecomir 8, 195 (1959). — [81] CLIMAN, J.R.: Vac. Symp. Trans. 4, 95 (1957). — [38] Alpert, D.: Rev. Sci. Instr. 24, 1004 (1953). — [39] CHARMICHAEL, J. H., u. W. J. Lange: Vac. Symp. Trans. 5, 137 (1958). — [40] Biondi, M.A.: Rev. Sci. Instr. 30, 831 (1959). — [41] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [42] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [42] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [42] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [43] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [44] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [44] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [44] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [44] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [44] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [44] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [45] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [45] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [45] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [45] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). — [45] Trendelenburg, E. A.: Le vide 14, 74 (1959). BURG, E.A.: Vac. Symp. Trans. 6, 146 (1959). - SING, P.: Ann. Phys. 7, 489 (1930). — [44] H Vakuumteehnik 9, 37 (1960). — [45] HICKMAN (1930). — [44] HAEFER, R.A.: — [45] HICKMAN, K.: Nature, Lond. 187, 405 (1960). — [46] BECKER, W.: Vakuumteehnik 7, 149 (1958). — [47] KLOPFER, A., u. W. ERMEICH: Vakuum-17, 149 (1956).——[47] KLOPFER, A., H. W. EKRRECH: VARUUM-technik 8, 162 (1959).——[48] TRAPNELL, B.M. W.: Chemi-sorption. New York: Academic Press 1955.——[49] Brown, E., and J.H. Leck: Brit. J. Appl. Phys. 6, 161 (1955).— [50] Huber, H., and M. Warnecke: Advances in vacuum science and technology, p. 457. London: Pergamon Press 1960. – [51] Klopfer, A., and W. Ermrich: Vacuum 10, 128 (1960). – [52] HALL, L.D.: Rev. Sci. Instr. 29, 367 (1958). — [53] Za-PHIROPOULOS, R., and W.A. LLOYD: Vac. Symp. Trans. 6, 307 (1959). — [54] BRUBACKER, W.M.: Vac. Symp. Trans. 6, 302 (1959). — [55] KLOPFER, A.: Vakuumtechnik 10, 6, 302 (1939). — [56] Hobson, J.P.: Canad. J. Phys. 37, 300, 1105 (1959). — [57] Caswell, H.L.: Rev. Sci. Instr. 30, 1054 (1959). — [58] Hobson, J.P., and P.A. Redhead: Canad. J. Phys. 36, 271 (1958). — [59] Reich, G.: Z. angew. Phys. 9, 23 (1957). — [60] KLOPFER, A., S. GARBE U. W. SCHMIDT: Vac. Symp. Trans. 6, 27 (1959). — [61] RIEMERSMA, H. W. J. LANGE and R. E. FOX: Rev. Sci. Instr. 32, 218 (1961). — [61] RIEMERSMA, H., W. J. Lange and R. E. Fox: Rev. Sci. Instr. 32, 218 (1961). — [62] Blears, J.: Proc. Roy. Soc. A 188, 62 (1946). — [63] Young, J. R.: J. Appl. Phys. 31, 921 (1960). — [64] Penning, F. M.: Philips techn. Rev. 2, 201 (1937). — [65] Redhead, P. A.: Vac. Symp. Trans. 5, 148 (1958). — [66] Houston, J. M.: Bull. Amer. Phys. Soc., s. II 1, 301 (1956). — [67] Lafferty, J. M.: J. Appl. Phys. 32, 424 (1961). — [68] Reynolds, J. H.: Rev. Sci. Instr. 27, 928 (1956). — [69] Bleakney, W., and J. A. Hipple: Phys. Rev. 53, 521 (1938). — [70] Kornelsen, E. V.: Proc. 19th Phys. Electronics Conf. (M. J. T.) 1959. — [71] Sommer, H., H. A. Thomas and J. A. Hipple: Phys. Rev. 82, 697 (1951). — [72] Klopfer, A., and W. Schmidt Vacuum 10, 363 (1960). [72] KLOPFER, A., and W. SCHMIDT: Vacuum 10, 363 (1960). [73] PAUL, W., u. H. STEINWEDEL: Z. Naturforsch. 8a, 448 (1953). — [74] GÜNTHER, K. G.: Vacuum 10, 293 (1960).

Dr. Anton Klopfer, Philips-Zentrallaboratorium, Aachen

Buchbesprechungen

Bube, R.H.: Photoconductivity of Solids. New York: J. Wiley 1960. 461 S. und zahlr. Abb. Geb. \$14.75.

Untersuchungen über Photoleitfähigkeit sind für die Festkörperphysik von besonderer Bedeutung, weil sie sowohl Halbleiter als auch Isolatoren betreffen. Die Ergebnisse geben Aufschluß über die inneren elektronischen Prozesse in diesen Substanzen. Wichtige Informationen sind beispielsweise zu Fragen der Lumineszenz aus dem Verhalten der Photoleitfähigkeit zu gewinnen, aber auch die Eigenschaften von Transistoren lassen sich durch photoelektrische Erzeugung von Minoritätsträgern erfolgreich untersuchen. Durch die Erscheinungen der Photoleitfähigkeit sind verschiedene Gebiete miteinander verknüpft. Aber auch der unmittelbaren Anwendung der Photoleitfähigkeit kommt eine große Bedeutung zu. So stehen heute photoelektrische Strahlungsdetektoren für das weite Gebiet vom fernen Infrarot bis zur Röntgenstrahlung und hochenergetischer Korpuskularstrahlung zur Ver-Bildwandler und Bildverstärker, Fernsehaufnahmeröhren, Elektrophotographie sind einige Beispiele für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Photoleitung. Durch Kombination von elektrolumineszierenden und photoleitenden Schichten lassen sich die sog. optronischen Schaltelemente herstellen, die etwa als Speicher oder Verstärker Anwendung finden können.

Mehr als tausend Publikationen sind in den vergangenen Jahren über Photoleitfähigkeit erschienen. Über den neuesten Stand der Forschung gibt das vorliegende Buch nun erstmals eine umfassende Übersicht, die zugleich eine sehr verständlich und klar geschriebene Einführung in das Gebiet der Photoleitfähigkeit enthält. Die Behandlung der theoretischen Grundlagen, der experimentellen Methoden und Ergebnisse sowie der heute bekannten Anwendungen ist wohl abgewogen. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis ermöglicht den Zugang zu den einschlägigen Originalarbeiten. Das vorzügliche Buch, das bestens empfohlen werden kann, wird von allen an Problemen der Photoleitfähigkeit interessierten Physikern mit Freude aufgenommen werden. Auch für fortgeschrittene Studenten ist es infolge seiner klaren Darstellung sehr geeignet. W. WAIDELIGH

Arley, N., und H. Skov: Atomkraft. Eine Einführung in die Probleme des Atomzeitalters. (Slg. verst. Wissenschaft Bd. 73.) Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1961. 196 S. u. 40 Abb. Geb. DM 8.80.

Das vorliegende kleine Buch, in der Sammlung,, Verständliche Wissenschaft" erschienen, ist eine der zahlreichen Veröffentlichungen, in denen versucht wird, eine Gesamtdarstellung der Probleme der Atomenergie für allgemein interessierte Leser zu geben. Eine solche Gesamtdarstellung verlangt vom Autor eine umfassende Kenntnis sehr verschiedener Gebiete wie Physik, Technik, Biologie, Medizin usw. Es ist deshalb keineswegs leicht, eine solche Darstellung zu geben und wir glauben, daß den vorliegenden Autoren ihre Aufgabe nicht besonders gut gelungen ist. Die Darstellung ist lebendig und bringt viele interessante Daten aus den verschiedensten Gebieten. Man wird nicht übelnehmen, daß bei der Fülle des Stoffs dabei eine Anzahl dieser Daten nicht ganz korrekt ist. Aber das Buch enthält an zahlreichen Stellen Urteile und Wertungen, die in dieser Form nicht glaubwürdig erscheinen. Um solche Urteile zu fällen, muß man sich mit den Problemen sehr viel sorgfältiger beschäftigen, als die Autoren das offenbar getan haben. Durch das ganze Buch zieht sich ein Unterton von Pessimismus, der uns nicht angebracht erscheint. Man darf Handeln bei unvollständigen Kenntnissen nicht einfach mit Leichtsinn bezeichnen. Die mittelalterlichen Kirchen

sind ohne Kenntnis der modernen Bautechnik gebaut worde und ohne Leichtsinn. Die moderne Atomtechnik ist eh durch ein Übermaß an Vorsicht gekennzeichnet als durch d Gegenteil.

H. MATER-LEIBNITZ

Cesari, L.: Asymptotic Behavior and Stability Problems Ordinary Differential Equations. Ergebnisse der Mathemat und ihrer Grenzgebiete, Heft 16. Berlin-Göttingen-Heide berg: Springer 1959. 271 S. u. 37 Abb. Geb. DM 68.

Ursprünglich angeregt durch astronomische Probleme, h sich um die Jahrhundertwende das Interesse namhafter Math matiker (Poincaré, Liapunoff, Bendixson u. a.) nich linearen gewöhnlichen Differentialgleichungen zugewand Nach den ersten grundlegenden topologischen und analytische Untersuchungen in dieser Zeit wurde im Zuge der fortschre tenden Mathematisierung in Physik und Technik in de letzten Jahrzehnten die Bedeutung nichtlinearer Differentis gleichungen erkannt und ihre Theorie in großem Umfange en wickelt, wenn auch noch nicht zum Abschluß gebracht. Strei genommen sind die wenigsten Probleme der Physik linear; s wurden wohl lediglich in vielen klassischen Theorien linea siert, um den auftretenden mathematischen Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen. Mit zunehmender Verfeinerung d physikalischen Untersuchungsmethoden tritt einerseits d Wunsch auf, mehr Information aus der Theorie zu erhalt durch Berücksichtigung nichtlinearer Glieder im mathema schen Ansatz; andererseits ist eine Beschreibung durch lines Differentialgleichungen für manche Probleme (z.B. d Elastostatik und Schwingungslehre) überhaupt inadäqus Daß in der viel komplizierteren nichtlinearen Theorie die I sungen meist nicht in geschlossener Form angeschrieben we den können, ist heute wohl kein wesentlicher Nachteil mehr, sie (wenigstens im Falle gewöhnlicher Differentialgleichung mittels elektronischer Analogrechner qualitativ und mit Di talrechenautomaten numerisch ausgewertet werden können. Es ist außerordentlich zu begrüßen, daß die wichtigst

Ergebnisse der für den Nichtfachmann unübersehbar neueren Literatur (vor allem auch der amerikanischen u russischen) über nichtlineare gewöhnliche Differentialgl chungen nun in einem "Ergebnisbericht" vorliegen. Der k geschriebene, inhaltsreiche Band enthält alle wesentlich Begriffe (Stabilitätsdefinitionen, asymptotisches Verhalte Arten von Singularitäten usw.) und allgemeine Sätze, für d falls nicht ausgeführt, die Beweise doch meist skizziert sit Mathematische Methoden und zahlreiche Literaturhinwe werden in jedem Abschnitt angegeben. Das erste Kapi behandelt den Stabilitätsbegriff und Systeme linearer Dif rentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. Im zweit Kapitel werden lineare Systeme mit veränderlichen, insl sondere periodischen Koeffizienten betrachtet (Floquetse Mathieusche Gleichung, periodische Störungen, neare Differentialgleichung zweiter Ordnung). Kapitel d ist in den Systemen nichtlinearer gewöhnlicher Differenti gleichungen gewidmet (Methoden von Liapunoff, Lin Stedt, Kryloff und Bogoljuboff, Strömungsrechnu Liénardsche Gleichung u.a.). Das vierte Kapitel brir asymptotische Entwicklungen (Poincarésche Definition, Art singulärer Punkte, Gleichungen mit einem großen Paramet Langersche Theorie).

Das sehr umfangreiche Literaturverzeichnis dürfte alle zum Jahre 1957 veröffentlichten wesentlichen Arbeiten ül den Gegenstand enthalten.

Ein Nachteil ist, daß die vielen Begriffe und Definition nicht in einem Register zusammengefaßt wurden.

R. ALBRECHT